	次 CON	TENTS
1	<巻頭言>	
2	SED法(溶媒抽出分解法)による PCB 汚染機器の処理	SED process — Solvent extraction and decomposition of contami- nated electric devices —
10	S-TE PROCESS [®] /下水汚泥の減量化実証試験	Full-Scale Demonstration of S-TE PROCESS® in Sewage Treatment Plant
16	超臨界水酸化のエンジニアリング的考察	Engineering Studies on SuperCritical Water Oxidation
23	浸出水副生塩リサイクル技術の開発(その1)	The development of recycling salts from concentrated landfill leachate.
31	分散配置型電力・水素供給システムの経済性評価	Economical feasibility study on distributed load leveling system and hydrogen fueling station
50	振動型膜分離装置の膜の阻止特性に及ぼす振動の影 響	Effect of vibration on rejection characteristic of membrane in Vibratory Shear Enhanced Processing
59	生物と膜ろ過による井水中の高濃度、鉄、マンガン 処理	Removal Treatment of High Concentration Fe and Mn in Well Water by Treatment of Biology and Membrane.
66	膜ろ過プロセスにおけるフミン質の除去	Removal of Humic Substances by Membrane Filtration Process
74	Graver 社の復水脱塩装置の紹介	Graver's Deep Bed Condensate Polisher
78	浄水場における膜ろ過装置の実績紹介	Application of the Membrane Filtration to Water-Works
82	DT モジュールシステムによる浸出水処理実績紹介	Leachate Treatment with DT module system
88	微粒子洗浄用機能水(アルカリ還元水)製造装置の紹 介	Application of the Active Water (Alkaline Reducing Water) Production System for Particle Cleaning
93	冷却塔多セル時の既設基礎有効スペース確保のため の一括吊上げ工法の紹介	Introduction of package lifting method for securing effective space of existing foundation in multicell construction of cooling tower
99	低剪断翼『フルゾーン』を装備した新しいビール酵 母タンク	A New Beer Yeast Tank with a Low-shear Impeller, FULLZONE
106	発泡スチロール(EPS)のマテリアルリサイクル技 術	Material Recycle Technology of Expanded Polystyrene (EPS)
114	高電圧パルス放電によるガス処理	High Voltage Pulse Gas Treatment
119	マグネトロンスパッタリング装置及びその適用例の 紹介	Introduction of the magnetron sputtering equipment and applica- tion examples
126	グラスライニング製サンプリング装置の紹介	Glass-Lined Sampling Device
129	環境分析センターの紹介	Eco Analytical Laboratory
133	TECHNICAL NOTE	

膜を用いたシビルミニマム水道の構築



北海道大学大学院工学研究科教授

渡 辺 義 公 Yoshimasa Watanabe

我々は家庭で一人が一日約200リットルの水道水を使っている。その中で飲み水は2リットルと されている。200リットルの水道水の値段は30円程度である。東京や大阪では、水道水すべてをオ ゾン酸化・活性炭吸着を付加した高度浄水処理により水質改善しようとしている。トイレの水まで も高度処理するのかとの意見がある一方で、国土庁が行った「水資源に関する国民の意識調査」に よると、国民の約16%がペットボトルの水を飲んでいる。2リットルのペットボトルは200円程度 なので、ガソリンより高い水である。若い世代ほど水道水を飲まなくなる傾向が強いはずで、今後 益々国民の水道水離れが進み、ついには水道が雑用水道となるのも可能性がないわけではない。極 端な例としては洗顔、食器洗いもびん詰の水を使う家庭がテレビで紹介されていた。水道の専門家 はこの傾向をどう受け止めているのであろうか。水道が民間企業ならば死活問題である。それ以外 にペットボトルはやっかいな廃棄物である。水道と廃棄物を管轄する厚生省はどう考えているので あろうか。

(財)水道技術研究センターは浄水技術の高効率化を目指して、厚生科学研究補助金と民間資金により、平成9年度から五カ年計画で「高効率浄水技術開発研究」を7つの研究テーマの下に実施している。「高効率浄水技術」とは、従来技術と比較して、1)より高い汚染物質除去能を有し、2)処理施設の小型で、3)より高い信頼性を持つ、等の要件を満たす浄水技術である。7テーマの一つが「膜ろ過法の新分野への適用技術の開発」であり33社が参画している。施設規模が大きくなる程、膜の薬液洗浄の間隔を長くする必要がある。各社は逆洗やエアースクラビング等の物理洗浄の効率化とその基礎となる膜ファウリング機構とその制御法、オンライン・オンサイトの薬液洗浄法、膜の前処理法、等を研究している。また、規模が大きい浄水場程、原水水質も劣化する傾向があり、除濁・除菌のみではなくフミン質などの有機着色成分、マンガン等の無機成分、農薬等の微量化学物質も除去できる、吸着や酸化工程を組み込んだ「ハイブリッド膜処理システム」の構築も必要である。

水道水の目的である「清浄,豊富,低廉」の今日的意味を,国民の立場に立ち全国どこの水道で も達成しなければならない最低限の水準(ナショナルミニマム)と,それぞれの地域の実態に即し て地域住民が決定してゆく水準(シビルミニマム)から考えると,20世紀はナショナルミニマムと しての水道,21世紀はシビルミニマムとしての水道の時代である。云うまでもなく,水道にとって 最も大切なのは清浄な水源の確保である。シビルミニマム水道では浄水施設を大規模集中化するよ りは,清浄な水源の規模に応じて浄水施設を分散化し,必要ならば水道料金を多少高くしてでも膜 処理を導入してペットボトルに負けない美味な水道水を供給して,住民のニーズに応えるべきと考 えるがいかがであろうか。

SED 法(溶媒抽出分解法)による PCB 汚染機器の処理



SED process — Solvent extraction and decomposition of contaminated electric devices —

(技)研究開発部第2研究室
 小 西 嘉 雄
 Yoshio Konishi
 松 尾 宣 幸
 Nobuyuki Matsuo
 川 井 隆 夫
 Takao Kawai

PCB 汚染物は電気絶縁油だけでなく、保管容器及びその内容物も含まれる。

神鋼パンテツクでは、溶媒抽出分解法による PCB 汚染機器の除染技術(SED 法)を確立し、汚染油処理技術(SP 法)と併せ、汚染機器の無害化技術を開発した。

実操業プラントで実験を行い、日本の処理基準(表面の残留濃度0.1µg/100 cm²以下,部材重量 に対して0.01 mg/kg以下)を充たすことを確認し、本年3月に通産省の技術評価を受けたところ である。

Shinko Pantec has established a solvent extraction and decomposition (SED) process, and developed the PCB removing technology of PCB contaminated electric devices using both SED process and SP process, a chemical treatment process for the dechlorination of PCB contaminated oil. The experiment has been carried out using actual plant, and we have confirmed that the result satisfied the Japanese standard; PCB concentration on the surface of material is lower than $0.1 \mu g/100 \text{ cm}^2$, and that of on the shredded metal is lower than 0.01 mg/kg. This has been submitted and evaluated from the committee of the Ministry of International Trade and Industry in March.

Key Words :

PCB 汚染機器	PCB contaminated electric devices
トランス	Transformer
コンデンサ	Capacitor
溶媒抽出分解法	Solvent extraction and decomposition
	process

まえがき

環境ホルモンの代表例として挙げられる PCB は 環境リスクを考慮した場合,早急に処理が望まれる ところである。

近年, 燃焼法に代わり二次拡散等の環境に対する

影響の少ない化学処理法などが開発実用化されつつ ある。これを受けて1998年6月には廃掃法が改正さ れ,PCB汚染物質の処理法として新たに化学法な らびに超臨界水酸化法が認められた。さらに,1999 年7月にはPCBに汚染された電気絶縁油の処理に 関する技術指針¹⁾が発行された。

一方,PCBに汚染された電源トランスやコンデン サなどの機器処理技術については、1998年8月に拭 取試験法で $0.1 \mu g/100 \text{ cm}^2$,部材採取試験法で0.01 mg/kg以下という処理基準値が官報にて告示され ている²¹。この値は先進各国と比較して100倍も厳し いものであり、新たな技術開発が必要となっている。

これに対応する技術として,水素により高温で還 元する方法³⁾や,溶融金属中で高温分解する方法⁴⁾, が提案されているが,いずれも高温を伴い,環境大 気への拡散対策などを含めて処置も比較的大がかり となりやすい。

そこで、比較的低温で処理可能な方法として、溶 媒抽出分解法(SED 法⁵⁰)を開発した。本技術は、 当社の開発した PCB 汚染油の処理技術「SP 法^{60.70}」 をベースに開発したもので、機器の溶媒洗浄を行なっ た後、洗浄によって抽出された PCB を SP 法によっ て分解処理するプロセスである。

本技術は、1999年3月にトランス及びコンデンサ 容器処理技術として、通産省の諮問委員会である 「難分解性有機化合物処理技術検討・評価委員会」 の評価を得ている。

1. 基本原理

本プロセスは前工程として容器の有機溶剤による 洗浄抽出工程と、後工程として抽出された PCB を 金属ナトリウム分散体で反応分解する SP 法からな る (第1図)。

洗浄抽出工程では有機溶剤による洗浄と,蒸留に よる溶剤の再生回収及び PCB の濃縮を行う。

抜き出した PCB 含有絶縁油及び PCB を溶解した洗浄液は,事前に絶縁油にて PCB 濃度調整した後,200 ℃以下の温度で金属ナトリウム分散体を添加して PCB の脱塩素化反応を行い,分解無害化する^{6).7)}。

2. プロセスの特長

本プロセスの特長は次のとおりである。

①密閉系処理及び洗浄溶媒回収システムを採用し,

PCBの蒸発や漏洩などによる二次汚染対策を講じた設備である。

②不燃性溶媒を使用した安全性の高い処理方法であ る。

③洗浄装置は常圧で運転するため,高圧ガス法規制 の対象とならない。

④ダイオキシン類などの有害副生成物の発生がない。

3. SED プロセスのシステム構成

3.1 処理のフロー

処理システムのフローを第2図に示す。

本処理は基本的にコンデンサ,トランスともに同 じであるが,構成部材と構造に違いがあるため,前 処理や処理条件が若干異なる。

解体室に搬入された機器は PCB 汚染油等を抜き 取った後,洗浄可能な程度に分離解体を行う。通常,



Fig. 1 Outline of SED process



容器や蓋、コア(内容物)に分離する。

分離解体を行った容器や蓋,コアを,一次洗浄槽 に装入して,洗浄を行う。容器・蓋は通常一次洗浄 で終了する。一方,コアは,さらに解砕分別を行っ た後,二次洗浄槽に装入し仕上げ洗浄を行う。

除染後の電磁鋼板, 銅, そしてアルミ箔などの金 属はスクラップとして供され,木材や紙類など多孔 質物は, PCB 付着量を低下させた後,専用容器に 保管し,新たな処理基準が設定されるまで保管する。

3.2 設備の構成

本処理設備は次の示す①~⑨の設備で構成される。 ①機器受け入れ区域:

PCB 汚染機器の搬入場所

②PCB 貯蔵タンク:

- PCB 汚染油及び PCB 濃縮液(PCB 抽出溶媒) の貯蔵タンク
- ③処理前機器保管区域
- ④解体作業区域:処理前の機器解体室
- ⑤一次洗浄処理区域:
 - 一次洗浄室(洗浄溶媒中の PCB と溶媒の蒸留分 離装置を含む)
- ⑥一次洗浄終了物の解砕分別作業区域:
- 一次洗浄終了物の解砕分別処理室
- ⑦二次洗净処理区域:二次洗浄装置室
- ⑧処理終了物保管区域

⑨PCB 濃縮液および PCB 汚染油分解区域:
PCB 無害化処理室

3.3 使用する有機溶剤

油脂系の有機物洗浄に使用可能な溶剤としては, n-ヘキサン,アルコールなどの炭化水素系溶剤と有 機塩素系溶剤が挙げられる。

非塩素系溶剤は,

- 一般に引火点が低く,装置及び作業環境を防爆仕様とする必要があること。
- ②人体に対する毒性に留意する必要があること。
- ③この結果として装置建屋の換気に細心の注意が必 要であること。
- など、厳重な安全管理が要求される。
- 塩素系溶剤は特別管理化学物質として指定され, 本溶剤の使用は本質的な解決策となりにくい⁸⁾とす
- る意見もあるが,次にあげる特長がある。
- ①通常の使用条件において不燃性で,引火・爆発の 危険がない。
- ②粘度,表面張力が小さいため,浸透力が大きく, 部品等の狭い隙間にも浸透する。
- ③蒸留によりリサイクル可能である。

④不燃性で、かつ適当な沸点を有し、蒸発熱が小さく、蒸気の比重が大きいため蒸気洗浄に適している。

⑤蒸発熱が小さいため、乾燥工程が不要である。

本システムにおいては閉鎖循環系で使用し,系外 への逸散が非常に少ないこと,現時点では本溶剤以 上の利点を有す溶剤は見当たらないことなどから, 処理溶剤として塩素系有機溶剤を選定した。

4. 安全対策

安全対策は基本的に各種法規ならびに監督庁の指 導に準拠し,①施設の立ち入り管理,②廃棄物管理, ③危険物管理,④火災予防及び防火対策,⑤作業者 の安全対策,⑥環境対策などの対策を講じている。

特に重要と考えられる各処理工程での蒸発拡散や, 各工程間の被処理物の移動中に起こる漏洩等による 二次汚染を防止するため,次のような密閉系処理を 採用した。

- ①各工程は,外部と遮断された連絡移動空間を共有 し,これを介して行う。
- ②油抜き取りおよび解体分離作業は可能な限り手作業を少なくする。
- ③洗浄槽の開閉は,完全換気を行った後に行う。排 ガスは活性炭処理を行った後,系外へ排気する。
- ④解砕および分別装置は,密閉・排気制御室内に設 置する。
- 5. 実証試験
- 5.1 用いた試料

試験には実際の PCB 汚染トランス12個とコンデ ンサ 2 個を用いた。

トランスおよびコンデンサの容量,サイズ,重量 等の諸元を第1表に,容器の外形形状およびコアの 状況を写真1~3に示す。

5.2 装置

(1) 一次洗浄装置

トランスおよびコンデンサ洗浄に用いた装置の仕 様を**第2表**に示す。

(2) 二次洗浄装置

内径寸法,幅450 mm×奥行330 mm×高さ260 mm,容積34 Lの超音波洗浄装置を用いた。

5.3 方法

最初に容器とコアとに分離し,容器,トランスコ ア,コンデンサコアの一次洗浄をそれぞれ行った。

一次洗浄終了後、コアを電磁鋼板で20~25 cm×
 15~20 cm 程度、銅線で数 cm 程度、絶縁フィルムは2~5 cm 角程度に紙類と金属類に解砕分別した。
 それら試料を個別に二次洗浄槽に装入し、洗浄を行っ

Samj	ple	Number	Weight (kg)	Dimension[cm] Width×Length×Height
	50~100 (kVA)	4	約350	80×55×90
Transformer	100 (kVA)	5	約550	$100 \times 60 \times 90$
	$250 \sim 400 \ (kVA)$	3	約1300	$150 \times 90 \times 100$
Capacitor	$2.1\mu\mathrm{F}$	2	40	34×14×37

第1表 試料の仕様 Table 1 Specifications of Samples

第2表 一次洗浄槽仕様

Table 2 Specification of the first washing equipment

	Dimension Width×Length×Height [m]	Treatment capacity			
Transformer	$2.3 \times 2.4 \times 2.6$	10[ton/batch] 10~15[/batch]			
Capacitor	$2.1 \times 1.6 \times 1.0$	600[kg/batch] 15[/batch]			

た。

5.4 試料サンプリング

試料サンプリングは,洗浄試料を全てサンプリン グした。容器および電磁鋼板は拭取り法²⁾,トラン スコア銅線および絶縁紙,コンデンサコア試料(絶 縁フィルム,アルミ箔)はそれぞれ部材採取法²⁾で 行った。

試料のサンプリング量は, 銅線約200g, 電磁鋼 板20~25 cm×15~20 cm の板3 ないし4 枚(総面 積約2 000 cm², 重量約200g), 絶縁紙約50g, アル ミ箔約50g である。

5.5 分析

(1) 全 PCB 分析

全 PCB の分析は, 官報告示²⁾に従って行った。 (2) コプラナー PCB, ダイオキシン類の分析

洗浄前後の試料を用いて,本処理によるダイオキシン類などの有害副生成物の有無を確認した。

分析法ならびに定量下限は,ダイオキシン類測定 マニュアル^{9),10)}に従った。

5.6 結果ならびに検討

(1) 洗浄結果

洗浄結果の一例を第3表に示す。

トランス容器は洗浄前0.782g/100 cm²の付着量 であったが、一次洗浄により0.05µg/100 cm²まで 洗浄できた。

コンデンサ容器は1.19g/100 cm²の付着量が一次



写真1 トランス容器外観 Photo.1 Photograph showing the appearance of transformer vessels



写真2 トランスコアの外観 Photo.2 Photograph showing the appearance of transformer carcases



写真3 コンデンサ外観 Photo.3 Photograph showing the external appearance of capacitor

第3表 試料の洗浄試験結果 Table 3 The result of experiment

So	mplo	Residual PCB concentration							
	mpie	Before washing	After first washing	After second washing					
	Vessel [µg/100cm ²]	782 000	0.05						
Tuonaforman	Plate $[\mu g/100 cm^2]$	414 000	0.11	0.007					
Transformer	Copper [mg/kg]	13 800	0.011	0.003					
	Paper [mg/kg]	427 000	0.86						
	Vessel $[\mu g/100 cm^2]$	1 190 000	0.04						
Capacitor	Aluminum foil [mg/kg]	271 000	82.4	<0.001					
	Plastic film [mg/kg]	136 000	772	1.09					

第4表	ダイオキシン類(全 PCDDs+全 PCDFs)及びコプラナ PCB 分析結果
Table 4	The analytical results of Dioxins

S.	mpla	PCDI	D+PCDF	Coplanar PCB			
Sa	mpie	Before washing	After first washing	Before washing	After first washing		
	Vessel [ng-TEQ/100cm ²]	250	0.0062	4 100	0.038		
Tuonaforman	Plate [ng-TEQ/100cm ²]	27	<0.0023	300	0.0021		
1 ransformer	Copper [ng-TEQ/g] 2.7		<0.00048	47	0.00012		
	Paper [ng-TEQ/g]	84	0.021	1 400	0.12		
	Vessel [ng-TEQ/100cm ²]	24	<0.05	1 400	0.036		
Capacitor	Aluminum foil [ng-TEQ/g]	4.7	0.21	57	1.9		
	Plastic film [ng-TEQ/g]	14	0.28	190	5		









- **第4図** 残留 PCB 濃度とダイオキシン類及びコプラナ PCB 濃度の関係(容器,電磁鋼板)
- Fig. 4 The relationship between residual Dioxins and residual PCB on the surface of Vessel, and electromagnetic steel plate

洗浄により0.04µg/100 cm²まで洗浄できた。

トランス電磁鋼板は、 $0.414 \text{ g}/100 \text{ cm}^2$ の付着量 が一次洗浄後には $0.11 \mu \text{g}/100 \text{ cm}^2$ となり、二次洗 浄後には $0.007 \mu \text{g}/100 \text{ cm}^2$ となった。

トランス銅線は洗浄前13.8 g/kg 部材の付着量で あったが、一次洗浄後には0.011 mg/kg を、そして 二次洗浄後には0.003 mg/kg となった。

トランス絶縁紙は,洗浄前427g/kg部材であっ たが,一次洗浄後には0.86 mg/kgに低下した。

アルミ箔は洗浄前271 g/kg 部材であったが,一 次洗浄後には82.4 mg/kg を,そして二次洗浄後に は0.001 mg/kg 以下に低下した。

絶縁フィルムは洗浄前136 g/kg 部材であったが、
 一次洗浄後には772 mg/kg となり、二次洗浄後には1.09 mg/kg まで洗浄できた。

前述のように、絶縁紙及び絶縁フィルムなどの紙

第5表 PCB 汚染油処理試験結果

Table 5 The dechlorination test result of PCB contaminated oil

No.	PCB conc.	Volume (L)	React. time (min.)	PCB conc. after reaction (mg/kg)		
1	10ppm	540	10	N.D		
2	10ppm	490	10	N.D		
3	10ppm	500	10	N.D		
4	10ppm	520	10	N.D		
5	10ppm	520	10	N.D		
6	10ppm	500	10	N.D		
7	100ppm	485	60	N.D		
8	100ppm	485	60	N.D		
9	1%	150	40	N.D		
10	1%	150	40	N.D		
11	10%	100	120	N.D		
12	10%	100	180	N.D		

Detection limit: 0.02mg/kg

類を除き、日本の処理基準を充たす結果が得られた。

洗浄時間は、本試験では一次洗浄で約60時間、二 次洗浄で約3時間程度であった。しかしながら、洗 浄時間は PCB 付着濃度、被洗浄物の量、形状及び 洗浄溶媒の使用量等に依存する。

従って,最適な被洗浄物の量及び溶媒量を選択す ることにより,洗浄時間の短縮が可能である。

(2) 試料のダイオキシン類およびコプラナー PCB 分析結果

ー次洗浄後のダイオキシン類およびコプラナー PCB分析結果を第4表に示す。また,PCB濃度と の相関は第3,4図に示すように、両者が洗浄によっ て減少し、高い相関を示すことから、ダイオキシン 類およびコプラナー PCB は本洗浄によって選択的 に残留しないこと、しかも PCB からこれら物質へ の変成が生じないことが確認できた。

6. PCB 分解実験

10 ppm~10 %濃度の PCB 汚染絶 縁油を用いて無害化処理を行った結 果"を**第5,6表**に示す。

10 ppm 濃度の場合,10分後に,100 ppm では1時間,1%では40分,10 %では3時間後に残留 PCB 濃度は20 μg/kg 以下となった。しかも,ダイ オキシン類,コプラナー PCB も完全 に分解することが判った。

7. 環境モニタリング

今回実験を行った工場建屋の装置近 傍で作業環境大気のサンプリングを行 い,全 PCB,ダイオキシン類,コプ ラナー PCB 分析を行った結果を**第7 表**にまとめて示す。

全 PCB がもっとも高いところは汚 染物保管スペースであったがいずれも 25 µg/Nm³以下であり,作業環境基準

第6表 処理絶縁油のダイオキシン類(全 PCDDs+全 PCDFs)及びコプラナ PCB分析結果 Table 6 Analytical result of Dioxins in treated oil

	Items	PCDD- [pg-T]	+PCDF EQ/g]	Coplanar PCB [pg-TEQ/g]			
Sample		Before	After	Bofore	After		
	10ppm	N.D	N.D	1.5×10^{3}	N.D		
DCD construction	100ppm	N.D	N.D	12×10^{3}	N.D		
PCD concentration	1%	5.8×10^{3}	N.D	1.1×10^{5}	N.D		
	10%	33×10 ³	N.D	$2.3 imes 10^{6}$	N.D		

Detection limit: 5pg-TEQ/g

Sampling place	Items	Result
	Total PCB [µg/Nm ³]	1.9
Washing equipment	PCDD+PCDF [pg-TEQ/Nm ³]	3.0
	Coplanar PCB [ng-TEQ/Nm ³]	0.026
	Total PCB [µg/Nm ³]	1.7
Exhaust gas exit	PCDD+PCDF [pg-TEQ/Nm ³]	<1.6
	Coplanar PCB [ng-TEQ/Nm ³]	0.0017
	Total PCB [µg/Nm³]	25
Sample storage	PCDD+PCDF [pg-TEQ/Nm ³]	8.5
	Coplanar PCB [ng-TEQ/Nm³]	0.049
	Total PCB [µg/Nm³]	0.8
Treated material storage	PCDD+PCDF [pg-TEQ/Nm ³]	1.4
	Coplanar PCB [ng-TEQ/Nm³]	0.0078

第7表	環境影響調査
Table 7	PCB and Dioxins Assessment of work area

値0.1 mg/Nm³よりはるかに低い値を示した。

ダイオキシン類はもっとも高い値が8.5 pg-TEQ/ Nm³であった。

コプラナー PCB は0.049 ng-TEQ/Nm³以下であった。

8. 結果のまとめ

容器洗浄は一次洗浄で0.05 µg/100 cm²以下まで 洗浄できた。

電磁鋼板,および銅線は一次洗浄によっておよそ 0.1 μ g/100 cm²および0.01 mg/kg に到達したが, さらに完全を期すため二次洗浄を行い,基準値を確 実に達成可能であることを示した。

コンデンサコア(アルミ箔)は、一次および二次 洗浄の併用により、基準値を確実に達成できること を確認した。

作業環境測定により作業環境基準値を充足する結 果が得られた。

むすび

本稿では、トランス、コンデンサなどの PCB 汚 染機器の PCB 除去を目的として、溶媒洗浄と抽出 された PCB の無害化を組み合わせた溶媒抽出分解 法(SED法)について基本概念,処理設備のフロー, 実証試験結果,および設備上の安全対策について述 べ,本技術が日本の処理基準,環境基準を充足する 技術であることを明らかにした。

現在これらの結果を踏まえて,新たにモデルプラ ントを建設中である。

- [参考文献]
- 1) 産業廃棄物処理事業振興財団: PCB 処理技術資料集 (1999)
- 2) 官報告示:特別管理物に係る基準の検定方法の一部 を改定する件,平成10年8月27日
- 3) 産業廃棄物処理事業振興財団: PCB 処理事情米国・ カナダ調査報告書(1997)
- 4) PCB に関する国際セミナー:日本環境衛生センター (1996)
- 5) 川井隆夫ほか: 神鋼パンテツク技報, Vol. 42, No. 2 (1999), p. 16.
- 6)川井隆夫ほか:神鋼パンテツク技報, Vol. 41, No. 2 (1998), p. 90.
- 7)川井隆夫ほか:神鋼パンテツク技報, Vol. 42, No. 1 (1998), p. 34.
- 平成6年度 有害廃棄物の処理に関する調査報告書: 産業廃棄物処理事業振興財団(1995), p. 128.
- 9)公害対策技術同友会:ダイオキシン類測定マニュア ル(1997)
- 10)公害対策技術同友会:続・ダイオキシン類測定マニュ アル(1997)

連絡先

小	西	嘉	雄	技術開発本部 研究開発部 第2研究室	松	尾	宣	幸	技術開発本部 研究開発部 第2研究室	Щ	井 (工学	隆 学博士)	 夫	技術開発本部 研究開発部 第2研究室 主任研究員
			ΤI	EL 078 - 992 - 6525				Т	EL 078 - 992 - 6525				ΤE	L 078 - 992 - 6525
			FΛ	A X 078 - 992 - 6510				F	A X 078 - 992 - 6510				FΑ	X 078 - 992 - 6510
	E-:	mail	l y.ko	nishi@pantec.co.jp		E-1	mail	n.m	atsuo@pantec.co.jp]	E-ma	il t.ka	wai@pantec.co.jp

S-TE PROCESS[®]/下水汚泥の 減量化実証試験



Full-Scale Demonstration of S-TE PROCESS® in Sewage Treatment Plant

(技)研究開発部第1研究室 塩田憲明 Noriaki Shiota 赤司昭 Akira Akashi 長谷川進 Susumu Hasegawa

著者らはこれまでに、余剰汚泥消滅型活性汚泥プロセスである S-TE PROCESS[®]の石油化学工 場廃水を用いたパイロットスケール実証試験の結果を報告している。本稿では、1998年4月より行っ ている、S-TE PROCESS[®]の実規模テスト機を用いた下水汚泥への適用実証試験の経過を報告す る。運転開始以来処理する汚泥量を徐々に上げてゆき、同年10月以降、発生する余剰汚泥を全量消 減した運転を行っている。処理水質については、BOD、SS が一般的な下水の処理水放流基準以下 であり、T-N の除去率も79 %と前年度と同程度であった。

We previously reported a pilot-scale demonstration of a novel zero-discharge activated process (S-TE PROCESS[®]) in a petrochemical wastewater treatment plant. In this paper, we describe operational results of its full-scale facility (50 kg-DS/d capacity) in a sewage treatment plant. The facility has been operated without generating excess sludge for four months, whose operation is still going on. Effluent BOD and SS were each less than 20 mg/L. Efficiency of T-N removal (79%) was comparable with that in the year 1997. Therefore, the process is useful not only for industrial wastewater treatment but also for sewage treatment.

Key Words :

好	熱	性	細	菌	Thermophilic bacteria
余	剰	ļ	汚	泥	Excess Sludge
可		溶		化	Solubilization
活	性	汚	泥	法	Activated Sludge Process

まえがき

下水処理によって生じる汚泥の最終処分は,経費 のかかる問題の一つである。我が国では,1997年度 の下水汚泥の発生量は約3.5億 m³に達しており,今 後も下水道の普及率向上と高度処理の実施によりさ らに増加すると予想される。¹¹ 発生する汚泥の大部 分は焼却ののち埋立最終処分されているが,有害物 質による大気汚染や地下水汚染への関心が高まって いる中でその処理方法の見直しが迫られている。最 近,下水汚泥の資源化,リサイクルへの取り組みが 行われており社会的関心も高いが,汚泥そのものを 農地利用や建設資材利用するには重金属の含有量な どクリアすべき問題点もある。一方,汚泥の発生量 削減という観点から,これまでに生物膜法や長時間 曝気法などいくつかの汚泥発生量の少ない水処理プ ロセスの検討がなされてきたが,近年になって,オ ゾンや好熱性細菌(以下,好熱菌と述べる。)など を併用した活性汚泥法が見かけ上余剰汚泥の発生し ないプロセスとして報告された。^{21,31} これらはいず れも,水処理の段階で発生する汚泥を減量・消滅す る,水処理一汚泥処理一体型プロセスである。

著者らが開発した好熱菌を用いたプロセス S-TE

PROCESS[®]は、引き抜いた余剰汚泥を高温好気条 件下で生物処理し、その処理汚泥を曝気槽へ循環返 送するものである。高温好気条件下で好熱菌から分 泌される細胞外酵素が汚泥を構成する微生物の細胞 壁や細胞膜を溶かし(以下,可溶化と述べる。),汚 泥を生物分解されやすい形態に変質させる (Solubilization by thermophilic enzymes を略 して S-TE と称する。)。可溶化処理を受けた汚泥は 再び曝気槽に返送され、そこで中温活性汚泥によっ て二酸化炭素や水に分解されて減量化が達成される。 通常,可溶化処理した汚泥の約1/3が曝気槽内で分 解されるため,減量すべき汚泥量の約3倍量を高温 消化槽(以下, S-TE 槽と述べる。)に移送すれば余 剰汚泥を全量減量した運転ができることになる。こ れまでに,石油化学工場を含む複数の民間工場廃水 を用いたパイロットスケール実証試験を行っている。

実証試験の概要

実証試験は群馬県中之条町沢渡水質管理センター において1998年4月から行っており,現在も継続中 である。本稿では本運転を行った1998年6月から 1999年2月までの運転経過を報告する。

1.1 実証試験装置

実証試験のフローシートを第1図に,設備概要を 第1表に示す。試験を行った沢渡水質管理センター



- 1.2 運転方法
- 投入汚泥量の設定
 実験では、それまでの当センターの運転方法を



写真1 S-TE 槽の外観 Photo.1 Outside view of S-TE reactor



第1図 S-TE PROCESS[®] 実証試験のフロー Fig. 1 Flow diagram of S-TE PROCESS[®]

第一张 衣匣山你

Table 1 Specification of the components in the S-TE PROCESS®

Item	Specification
Screen	Bar Screen (Pitch 5 mm)
Aeration tank	Oxidation ditch, $4.2 \text{ m}^{\text{w}} \times 3 \text{ m}^{\text{D}}$ (400 m ³)
Mechanical aerator	mechanical surface aerator with a horizontal-axis rotor
Clarifier	$6.6 \text{ m}^{4} \times 3 \text{ m}^{\text{D}}$
Thickener	Screw pressing thickener with stainless steel screen, Pitch 5 mm, 1-3 m ³ /h
Sludge strage tank	$4 \text{ m}^{\text{w}} \times 4 \text{ m}^{\text{b}} \times 4 \text{ m}^{\text{D}}$ (50 m ³)
Heat exchanger	Spiral type (2 m ²)
S-TE reactor	$1.5 \text{ m}^{4} \times 5 \text{ m}^{\text{H}}$ (7 m ³)
Boiler	Oil boiler, 100 kg/h, 53 900 kcal/h

踏襲した。また,S-TE 槽への汚泥の移送量を次の3段階で増加させ,最終的に汚泥の全量減量を 目指した。

- RUN1:汚泥処理率を1倍量とし,発生余剰 汚泥量の1/3を減量させる。
- ② RUN2:汚泥処理率を2倍量とし,発生余剰
 汚泥量の2/3を減量させる。
- ③ RUN3:汚泥処理率を3倍量とし,発生余剰汚泥量の全量を減量させる。

ここで、汚泥処理率とは、1日発生余剰汚泥量 (Qw)に対する S-TE 槽での汚泥処理量(Qs) (乾燥重量基準)の倍率と定義する。その際、対 照系が存在しないため、1997年度の発生余剰汚泥 量の実績値(22.3 kg-DS/d)から S-TE 槽への 汚泥移送量を設定した。一方、RUN 1、及び、 RUN 2 では発生汚泥の一部減量運転を行ったた め、減量処理しなかった残りの分を余剰汚泥とし て搬出した。各 RUN における運転条件を第2表 に示す。特に、RUN 2 では SRT を長く保つため に、発生汚泥量の一部減量運転をしつつ余剰汚泥 引き抜きを停止して OD の MLSS 濃度を上昇さ せることを試みた。

2) 装置制御と運転立ち上げ法

汚泥貯留槽から汚泥移送ポンプを使って濃縮汚 泥を送り,熱交換器を通してS-TE槽に投入した。 処理汚泥量の変化に対応し,S-TE槽での液位を 変化させることにより滞留時間を1日に調整した。 S-TE槽は蒸気加温で65±2℃に保ち,通気は 0.05 vvmで行った。運転立ち上げ時,S-TE槽に は種菌として当研究室で分離した汚泥可溶化好熱 性細菌 SPT2-1株(通産省工技院生命工学工業技 術研究所受託番号 FERM P-15395)を接種した。

1.3 分析方法

分析サンプルは,流入下水のSS, BOD 濃度が 1日のうちの平均的なものになる定時のスポットサ ンプルとした。流入水と放流水の水質,及び,汚泥 の分析は下水試験法に準じた。⁵⁾

2. 実験結果

2.1 運転状況

第2図に OD の MLSS 濃度の推移を示す。RUN 1では MLSS 濃度を一定に保つように余剰汚泥を 引き抜きながら、S-TE 槽へ1倍量の汚泥を循環さ せて運転した。RUN2では OD の MLSS 濃度を上 昇させる運転を行った。つまり、RUN2では、発 生汚泥量の2/3を減量しつつ、汚泥の引き抜きを停 止して OD の MLSS 濃度を上昇させた。RUN 2 後 半で一部汚泥の引き抜きを行ったが、最終的に OD の MLSS 濃度を2900 mg/L にまで上昇させた。 RUN3では完全に汚泥を引き抜かない運転を行っ た。その一方で、OD の MLSS 濃度は2900 mg/L から3500 mg/L に増加した。RUN 3 での流入 SS 量は予測していたよりも多く、発生汚泥量は増加し ていたと推測される。そのため、S-TE 槽での汚泥 処理量, つまり, OD からの汚泥引抜量が足りず, MLSS 濃度が上昇したと考えられる。

第3図に期間を通じた余剰汚泥発生量を示す。こ こでの汚泥発生量は、ODタンク内 MLSS 濃度の 増減と引抜汚泥の積算値である。一方,流入SS量 から算出した推定汚泥発生量も同図に示した。図よ り、S-TE 槽での処理率を上げるにつれて発生余剰 汚泥量が減少し,RUN3ではODへの汚泥の蓄積 があるため若干の傾きはあるものの,余剰汚泥をほ とんど発生しない運転ができたことがわかる。



第2図 ODの MLSS 濃度の推移 Fig. 2 Daily MLSS concentration in OD

第2表 運転条件 Table 2 Operating conditions

	Before	RUN 1	RUN 2	RUN 3
Date	Year 1997	6/23-10/6	10/7-11/16	11/17-99/2/5
Qs/Qw(-)	0	1	2	3
% of the sludge decomposed ($%)$	0	33	66	100
MLSS (mg/L)	2 760 (Average)	$2\ 000$	3 000	3 000

S-TE 槽への供給汚泥と可溶化汚泥の VSS 濃度 から,S-TE 槽における VSS 除去率を算出し,こ れを汚泥が可溶化されている指標と考えた。第4図 に期間を通じた VSS 除去率(汚泥可溶化率)を示 す。各 RUN における VSS 平均可溶化率はそれぞ れ48,37,42%であった。安定した濃度で S-TE 槽に汚泥を供給できなかったためにばらつきはあっ たものの,総じて好熱菌による可溶化は効率的に進 んだことがわかる。

2.2 汚泥収支

第3表に本プロセス導入前と本実験での汚泥収支 をまとめた。表におけるマイナスは汚泥量の減少を 意味する。1997年度は,平均34.7 kg-DS/dのSS が流入し,22.3 kg-DS/dの余剰汚泥が発生した。 これにより,流入SSあたりの汚泥発生率(SS-汚 泥転換率と称する。)は0.64であった。過去3年間 (1995~1997年度)のSS-汚泥転換率もほぼ同様の



Fig. 3 Amount of excess sludge generated

第3表	運転時の汚泥収支	
Table 3	Mass balance of	SS

	Before ('95-'97)	RUN 1 (6/23-10/6)	RUN 2 (10/7-11/16)	RUN 3 (11/17-2/5)
 Operating period (d) Influent rate (m³/d) Influent SS conc. (mg/L) Influent SS (kg-DS/d)=(2)×(3)/1000 MLSS conc. in A-tank (mg/L) Start: End: 	$1 \ 095 \\ 225 \\ 168 \\ 37.8 \\ 3 \ 000 \\ 2 \ 500$	10529312536.617001700	$\begin{array}{r} 41 \\ 260 \\ 159 \\ 41.3 \\ 1700 \\ 2900 \end{array}$	$81 \\ 234 \\ 172 \\ 40.2 \\ 2900 \\ 3500$
 (6) Accumulated SS in A-tank (kg-DS/d) = ∆(5)/(1)×400/1000 (7) Effluent SS conc. (mg/L) (8) Effluent SS (kg-DS/d)=(2)×(7)/1000 (9) Sludge withdrawn (kg-DS/d) (10) Excess Sludge generated (kg-DS/d)=(6)+(9) (11) Inlet SS of S-TE reactor (kg-DS/d) 	-0.5 5.6 1.3 22.3 21.8 0	$0\\4.9\\1.4\\14.4\\14.4\\27.3$	$ \begin{array}{r} 11.7\\ 6.1\\ 1.6\\ 3.7\\ 15.4\\ 40.9\\ \end{array} $	3.0 8.0 1.9 0 3.0 82.7
 (12) Estimated amount of sludge generated (kg-DS/d)* (13) Circulating ratio (Qs/Qw)=①/(12) (14) Sludge decomposed (kg-DS/d)=①2-① (15) % of sludge decomposed (%)=①4/①×100 	 0 0	$24.2 \\ 1.1 \\ 9.8 \\ 40.5$	27.3 1.5 11.9 43.6	$26.5 \\ 3.1 \\ 23.5 \\ 88.7$

*SS-sludge yield (=0.66) is caluculated from the data of past three years.

SS- 汚泥転換率とした。本実験での余剰汚泥発生量 を OD タンク内 MLSS 濃度の増減と引抜汚泥の積 算値と定義すると, RUN 1 では14.4 kg-DS/d の余 剰汚泥が発生したことになる。ここで流入 SS 量が 36.6 kg-DS/d であるから, 推定余剰汚泥発生量は 36.6×0.66=24.2 kg-DS/d となる。したがって, RUN 1 での汚泥消滅率は (24.2-14.4)/24.2=40.5 %となる。また, このときの S-TE 槽への汚泥処理 率は1.1倍であった。同様に, RUN 2 の汚泥消滅率 は43.6%, 汚泥処理率は1.5倍となり, RUN 3 の汚 泥消滅率は88.7%, 汚泥処理率は3.1倍となった。

値であったため、これらの平均値0.66を本処理場の

2.3 処理水質 ① SS

第5回に,流入下水,および,放流水のSS濃 度の推移を示す。汚泥処理率を上げるにつれて放



第4図 VSS 可溶化率の推移

Fig. 4 Daily VSS ramoval rate upon sludge solubilization

流水中の平均 SS 濃度は上昇し、それぞれ4.9、 6.1, 8.0 mg/L であった。過去3年間の放流水 SS 値と比較すると、RUN3における上昇率は約 1.4倍になった。放流水 SS の上昇の原因としては, 汚泥の可溶化により微細な細胞破片などが流出し ている可能性が考えられ、冬季であった RUN 3 では特に悪化する傾向が見られた。しかし、実験 期間を通じて実験目標値である20 mg/L を越え ることはなく、一般的な下水処理水放流基準(70 mg/L) を十分満たした。

(2) BOD

第6回に,流入下水,および,放流水のS-BOD 濃度の推移を示す。各 RUN における放流水の S-BOD 濃度は5.3 mg/L以下, 7.0 mg/L以下, 5.1 mg/L以下であった。最近, 放流水中の T-BOD 濃度を測定し始めてから, T-BOD 濃度と SS 濃度との間の相関を調べたところ、両者の間 には高い相関が見られた。つまり, BOD 濃度の 上昇は放流水中の SS に起因するところが大きい ことがわかる。この近似式から各 RUN における 放流水 T-BOD 濃度を推測すると9.7, 10.4, 10.3 mg/Lとなった。したがって, T-BOD 濃度でも 実験期間を通じて、一般的な下水処理水放流基準



流入水と放流水 SS の推移 第5図 Daily concentrations of influent and effluent Fig. 5 SS



第6図 流入水と放流水 S-BOD の推移



(20 mg/L)をクリアできると推察される。

3 COD_{Mn}

第7図に,流入下水,および,放流水のS-COD_{Mn} 濃度の推移を示す。各 RUN における放流水の平 均 S-COD_{Mn}濃度は10.9, 13.1, 14.9 mg/L であっ た。一方、放流水中の T-COD_{Mn} 濃度を測定し始 めてから、T-COD_{Mn} 濃度とSS 濃度との間の相 関を調べたところ、両者の間には高い相関が見ら れた。その近似式から各RUNにおける放流水 T-COD_{Mn}濃度を推測すると, 17.6, 18.4, 18.3 mg/L となる。これらの数値は実験目標値の20 mg/L をクリアするものの,除去率は BOD ほど高くな かった。その原因としては、汚泥の可溶化液の返 送による曝気槽の負荷が上昇することに加えて、 これまで余剰汚泥に吸着させて除去していた難分 解性物質が本プロセスにより溶解してくることが 考えられる。

④ 窒素

第8図に、流入下水、および、放流水の T-N 濃度の推移を示す。各 RUN における全窒素の平 均除去率はそれぞれ75,61,79%であった。一方, 前年度の平均除去率は84%であった。全窒素除去



流入水と放流水 S-COD_{Mn}の推移 第7図 Daily concentrations of influent and efflu-Fig. 7

ent S-COD_{Mn}



第8図 流入水と放流水 T-N の推移

Fig. 8 Daily concentrations of influent and effluent T-N

率は前年度と比べて低くはなかったものの,残存 T-NのうちNH₃-Nの割合が高く,硝化不足の傾 向が見られた。また,この現象は,S-TE 槽から の返流負荷を考慮して,ODでの酸素通気量を若 干増やすことにより解消された。本プロセスでは S-TE 槽に汚泥を循環させることよりSRTが短く なるため,窒素除去を行う必要がある場合には硝 化に必要なSRT を十分確保する必要がある。

その他、リンについては、実験期間を通じて流 入下水と放流水中のT-P 濃度のばらつきが大きかっ た。基本的には、余剰汚泥とともに除去されてい たリンは本プロセス導入後はほとんど除去されな いと推察される。また、処理水透視度は汚泥循環 率を上げるにしたがって低下する傾向にあった。 放流水 pH は本実験前と同等であった。

2.4 本設備(活性汚泥系)への影響

S-TE PROCESS®のように余剰汚泥を引き抜か ずに系内で消滅させるプロセスの場合、流入下水中 に含まれる無機物質(微細な砂粒子や無機塩類など) が系内に蓄積することが懸念される。特に、当セン ターには沈砂池や最初沈殿池がないため、活性汚泥 中に取り込まれて OD タンク内に蓄積しやすいと考 えられる。そこで、OD タンク内の MLVSS/ MLSS 比を無機物質蓄積の指標として測定した。第9図に その推移を示す。汚泥処理率を上昇させるにつれて, MLVSS/MLSS 比は RUN 1 の0.89から RUN 3 の 0.84まで若干減少傾向にあるものの. その減少率は 低く,運転開始以来1年経過後でも0.83であった (データ未掲載)。無機成分は、系外に汚泥を引き抜 かなくても系内に蓄積することはほとんどなく、無機 性SS,あるいは溶解性イオンとして放流水中に流出 すると考えており、 今後長期運転によりどの程度の MLVSS/MLSS 比で安定するか調べるつもりである。

むすび

S-TE PROCESS[®]の実規模テスト機を用いて下 水汚泥への適用実証試験を行った。80日間にわたり 余剰汚泥を発生しない運転を行うことができ,現在



第9図 ODのMLVSS/MLSS比の推移 Fig. 9 Daily MLVSS /MLSS ratio in OD

もその実証を継続している。処理水質については, BOD や SS が一般的な下水の処理水放流基準を満 たし,窒素除去率もそれほど悪くなかった。ただし, 通常の処理法と比べると,COD_{Mn} と T-P について は処理水の濃度上昇に留意する必要がある。また, 最初沈殿池のない小規模処理場においても,無機物 質の系内への蓄積は現状ではほとんどなかった。 S-TE PROCESS[®] は,通常の汚泥脱水・搬出処理 に比べてその運転費用がかなり低減できることを報 告している。³¹ 今後は,長期運転が処理水質や無機 物蓄積に及ぼす影響を調べるとともに,本プロセス 装置をよりコストを低減したものに改良するための データを収集していく予定である。

最後に、本実験は日本下水道事業団との共同研究 として実施されたものであり、日本下水道事業団技 術開発部、中之条町下水道課、および、同町沢渡水 質管理センターの関係者の皆様より多大なるご指導 ご支援を賜りましたことに深く感謝いたします。

[参考文献]

- 1)社)日本下水道協会編,下水道統計(平成9年度版) 2)Yasui, H., and Shibata, M., *Wat. Sci. Tech.*,
- Vol.30, No.9 (1994), p.11. 3) 桂健治, 三浦雅彦, 長谷川進, 水環境学会誌,
- Vol.21, No.6 (1998), p.360.
- 4) 長谷川進,福井孝博,赤司昭,桂健治,神鋼パンテ ツク技報 Vol.41, No.2 (1998), p.2.
- 5)社)日本下水道協会編,下水試験方法(1997年度版)

連	絡	先	

塩 田 憲 明	技術開発本部	赤司	昭	技術開発本部	長谷川	進	技術開発本部
(農学博士)	研究開発部	(医学博	注 ()	研究開発部	(工学博士,	技術士·水道部門)	研究開発部
	第1研究室			第1研究室			第1研究室
							主任研究員
ΤE	EL 078 - 992 - 6525		ΤΕΙ	2 078 - 992 - 6525		ΤEL	078 - 992 - 6525
F A	AX 078 - 992 - 6504		FΑΣ	K 078 - 992 - 6504		FΑΧ	078 - 992 - 6504
E-mail n.sh	iota@pantec. co.jp	E-m	ail a.akas	hi@pantec. co.jp	E-mail	l s.hasegawa	@pantec. co.jp

超臨界水酸化のエンジニア

リング的考察



Engineering Studies on SuperCritical Water Oxidation

(技)研究開発部第3研究室
三輪和也
Kazuya Miwa
山下哲生
Tetsuo Yamashita
空利之
Toshiyuki Sora
佐伯一丸
Kazumaru Saeki
高田一貴
Kazutaka Takata

高温高圧状態の水中で有機物質を酸化分解する超臨界水酸化(SuperCritical Water Oxidation: SCWO)が強い関心を集めている。ダイオキシンのような難分解性有害物質でさえ短時 間でほぼ完全分解が可能など、廃棄物処理に大きなメリットが期待されるためである。しかし、 小型装置での基礎実験に関する報告は多いものの、実用化に重要なエンジニアリング的考察は極 めて乏しい。そこで本稿では当社が技術導入した米国 Eco Waste Technologies (EWT)社の 技術を元に、各種エンジニアリング的考察並びに当社で建設を進めているパイロットプラントの 設計内容について述べ、SCWO を実用化の観点から解説する。

A great amount of interest has been shown in Super Critical Water Oxidation: SCWO, by which hazardous chemical compounds like dioxins can be destructed almost completely in a very short time. Many studies with small-scale equipment have been done, however, little information on engineering for practical SCWO plant construction has been gathered. This paper describes engineering considerations and configuration of Shinko Pantec's pilot plant which is under design and construction.

Key Words :

超臨界水酸化Supercritical water oxidationエンジニアリングEngineering熱収<支</td>Heat balance物<質<収<支</td>Material balanceパイロットプラントPilot plant

まえがき

一般的に SCWO とは、水と有機物質を水の臨界 点(374℃,22.1 MPa)以上に加熱・加圧し、酸 化剤 と混合することで迅速に有機物質の酸化分解 を行うことを言う。他の方法では分解が難しいよう な有害化学物質でさえ、SCWO により数分の内に ほぼ完全分解・無害化が可能であることが実験によ り確かめられ,近未来の画期的廃棄物処理法として 盛んに研究開発が進められてきた^{11,20}。

しかしながら、今までに報告された実験結果は、 ごく小型のバッチ式または連続式反応器を用いたも のが大多数である。基礎実験に小型の装置が用いら れるのは、費用が安価でハンドリングが簡便なため であるが、小型装置で得られた結果を単純にスケー ルアップして実用規模のプラントにすることには無 理が生じやすい。また,経済性検討を欠いたまま小 型の試験装置を用いても,そこで得られた結果は, 実現が難しいプロセスになりかねない。なぜならば, 高温高圧を必要とする SCWO の実用化のためには, プラント規模での適合性や経済性を吟味するエンジ ニアリング的考察が必要不可欠だからである。

前報³⁰では,当社が米国 EWT 社より SCWO に関 する技術導入を行ったことを述べた。本稿では小型 実験装置について触れた後,EWT 社のパイロット プラントで行われた汚泥分解実験の結果を紹介し, モデルケースを立てて物質収支や熱収支の化学工学 的計算を行う。これらを踏まえて当社で建設を進め ているパイロットプラントの概要について述べる。

1. SCWO の実験装置

一般的な小型バッチ式試験装置の例を第1図に, 連続式装置の例を第2図にそれぞれ示す。バッチ式 容器の中でも最も簡単なものは,適当な長さに切っ たステンレスチューブの両端をプラグで閉じたもの であり,容積が数 ml 程度のものが多いようである。 やや大型のものはオートクレーブと呼ばれ,磁力に より撹拌軸を外側から回転させるマグネット・ドラ イブ式撹拌機を取り付けているものが多い。実験で は,まず加熱前に被処理物と酸化剤(主に過酸化水 素水が用いられる)を容器に入れて密栓をし,その まま電気炉やサンドバス等で加熱し,所定の温度に 達した後数分間放置する。

流通式反応器は高圧ポンプで被処理液と酸化剤を 混合して注入し,反応器部分を電気炉で加熱して所 定の温度に保ったあと,水槽にコイルを沈めて冷却 する方式のものが多い。これらは安価で実験が容易 であるが

- 1)外部より加熱するため、反応器内の混合が悪け れば局所加熱による内容物の焦げや副反応が起こ りやすい
- 2)加熱・冷却に要する熱量に関する知見が得られ ない
- 3) 容量が少ない場合は物質収支をとるのが容易で ない

などの理由により,エンジニアリング的に有用なデー タは得られにくい。また,装置が小型で簡便である ために,わずかな実験手順の違いが大きな結果の差



第1図 小型バッチ式試験装置の例 Fig. 1 Example of small batch type reactor



Feed and oxidizer [H2O2]

- 第2図 小型連続式試験装置の例
- Fig. 2 Example of small continuos plug flow reactor

異を生み出しやすい。汚泥の分解を例に挙げると, 後藤ら⁴は380 ℃でもほぼ全ての有機物(TOC)を 分解できたと報告したが,大場ら⁵¹は TOC の分解 除去には500 ℃以上が必要と報告している。SCWO で最も分解されにくいアンモニアに関しては,様々 な報告がなされており^{51,6)},どの結果が実機の設計 に適切であるのか混沌としているのが実状である。

2. パイロットプラントでの実験

2.1 EWT 社での汚泥分解実験

実機の設計に有用なデータを得るには,ある程度 の規模の装置を用いた実験が最も重要である。ここ では一例として昨年 EWT 社で行われた下水汚泥分 解実験とその結果を示し,スケールアップの可能性 について考察する。

汚泥は EWT 社のある米国テキサス州オースチン 市の公共下水処理施設より採取された。第1表には 汚泥の主な分析結果を示す。汚泥は嫌気性消化され ており,黒色で強い臭気を放っていた。SS は3.18 % であるが,消化汚泥であることから VSS の占める 割合は半分程度であり,残りは砂や泥質に由来する 無機汚泥であると推察される。また,pH は5.70と 比較的低い値を示したが,これは分析までの間に試 料が一部腐敗し,有機酸を生成したためと思われる。

この汚泥を SCWO にて処理した結果を第2表お よび写真1に示す。処理水の TOC が全て酢酸に由 来すると仮定するならば³⁾, COD は595 ppm, COD 除去率は98.7%となる。アンモニアも比較的高い 濃度を示したが,この実験は最高温度が500℃程度 で行われており,実際のプロセスではもう少し反応 器温度を上げることで十分対処可能と考えられる。 汚泥を高圧で供給するのは技術的に難しいため,こ



写 真 1 超臨界水酸化による下水汚泥の分解 Photo.1 Municipal sludge destruction by SCWO

の実験では主に高圧ポンプの耐久性および汚泥の安 定供給方法の調査に主眼が置かれた。これより汚泥 の性状と前処理が装置の安定性に大きな影響を与え ることが判明し,今後の装置設計に有用であると考 えられた。

2.2 Chematur Engineering 社における開発

汚泥以外にも,SCWO は様々な廃液,廃棄物処 理に有効である。EWT 社のヨーロッパにおける技 術供与先である Chematur Engineering 社は昨年 パイロットプラントを完成させ,アミン製造工程か らの廃液の分解実験を行った。この廃液は TOC と ほぼ同量の窒素をふくんでおり,その濃度は15 000 ppm であった。このように高濃度の窒素を含む廃 液を SCWO で扱うために,硝酸を反応器に注入す ることでアンモニアの分解を促進させる方法が取ら れた。硝酸塩を注入する方法は既に考案されていた

第1表 原汚泥の分析結果

Table 1 Analy	ytical results	s of di	gested sli	udge
---------------	----------------	---------	------------	------

parameter	pН	COD	SS	Na ⁺	$\mathrm{Ca}^{^{2+}}$	Mg ²⁺	NH3	C1
Value	5.7	45 500	31 800	74	1 531	77	396	56

*All values are shown in ppm except pH.

第2表 処理液の分析結果

Table 2 Effluent quality treated by SCWO

parameter	pН	TOC	Na+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	NH3	C1 ⁻
Value	6.8	223	124	224	0	756	31

*All values are shown in ppm except pH.

が⁷⁰,腐食性の強い硝酸を扱うことは技術的に困難 であった。Chematur 社は的確な材料選定と制御 技術を開発することで,硝酸注入方式による高濃度 窒素含有廃液の分解処理に成功した。**第3表**にはこ の実験の結果を示す。

3. 実用的 SCWO プロセスの評価

3.1 超臨界水の物性変化

水は超臨界状態に移行するにつれて,誘電率やイ オン積が大きく変化することが知られている。これ と同時に,プラント設計上重要な比熱,粘度,熱伝 導度,密度も大きく変化する。一例として水の比熱 変化をコンピューターを用いて計算した。この結果 を第3図に示す。臨界点付近において水は比熱が大 きくなり,温度上昇のために大きなエネルギーを必 要とするが,臨界点を超えるにつれて急速に比熱は 減少する。これらの物性変化を考慮しない限り,機 器の適切な設計は難しい。

第3表 Chematur 社によるアミン廃液の処理結果 Table 3 Results from amine waste water treatment by Chematur Engineering

parameter	No _{2,3} —N (in)	No _{2,3} —N (out)	NH₄−N (in)	NH₄−N (out)
Case 1	4 500	15	6 700	0.2
Case 2	5 500	36	7 600	< 0.05
Case 3	4 300	8	6 300	63

3.2 モデルケースでの熱および物質収支計算

高温高圧を必要とする SCWO には適切な熱・物 質収支計算を行うことはプロセスの経済性を高める ために極めて重要である。そのため汚泥処理をモデ ルケースとして熱収支および物質収支を計算した。 第4表に条件を示す。汚泥は下水処理施設の濃縮余 剰汚泥として,一般的に知られている物性を代用し た。第4図には簡略化したプロセスフローを,第5 表には各収支を示す。

3.2.1 熱収支

第5表に示された熱量には、熱交換器および反応 器で発生する熱損失が考慮されている。ただしヒー ターでの必要熱量については、個々のヒーター構造 により熱効率が大きく異なる可能性があるため、理 論的熱量のみを示した。

まず被処理液は酸化反応を開始するのに適当な温 度まで加温する必要がある。加温は熱交換器と反応 器の間に設置されたヒーターにより行い,最大加熱 能力は6.5×10°kJ/hr(180kW)必要であること がわかる。ヒーターで加えられた熱量は,反応器を 通過後熱交換器にて回収されるため,効率の良い加 熱が可能である。このケースのように汚泥濃度が 10%あれば,一度酸化反応が開始されると補助燃 料を必要とせず自発的に反応が進行する。ヒーター 出力は理論上0となり,極めて熱経済性が高い。熱 交換器の外套側を通過後の廃熱を回収する場合, 1.4×10°kJ/hr程度の熱量が利用可能であることが



第3図 水の物性変化

Fig. 3 Changes of physical properties of water

分かる。実際の装置では,熱交換器,ヒーター,お よび廃熱ボイラーの大きさには強い相関関係がある ため,各機器の汚れ係数と経済性を考慮して最適な サイジングを行う。

3.2.2 物質収支

このケースでは全体の流量が1000 kg/hr である ため,乾燥汚泥換算の処理能力は100 kg/hr になる。 その場合に必要な酸素は165 kg/hr,冷却水(反応 器の過熱を防ぐために反応器に注入される³⁰)は 210 kg/hr 必要と計算された。また,廃熱をスチー ムとして回収する場合,約180 ℃のスチームならば 発生量は520 kg/hr となった。

汚泥の種類と処理条件によっては、アンモニア分 解のために硝酸(もしくは硝酸塩)を注入する必要 がある。このケースで硝酸を注入する必要が生じた とすると、その注入量は21 kg/hrと計算された。 ただし硝酸の注入量は仮定による計算が難しいため, 予備実験により決定されるべきである。

第4表 モデルケースの仮定条件

Table 4 Assumed conditions for model simulation

	TSS (%) TVS (% of TSS)				
[Feed]	Compositions	$\begin{array}{c} C (wt\%) \\ H (wt\%) \end{array}$	53		
		N (wt%) O (wt%)	10 28		
[SCWO Plant]	Plant flowrate (kg Operating temperat Operating pressure Recovered steam pr Nitric acid concent	$ \begin{array}{r} 1 \ 000 \\ 600 \\ 25 \\ 1 \ 000 \\ 68 \end{array} $			



Note : Each number corresponds to the number in the table 5.

- 第4図 プロセスフロー
- Fig. 4 Simplified process flow for model case

第5表	計算結果	
Table 5	Simulation	results

Number	1	2	3	(4)	5	6	$\overline{\mathcal{O}}$
Parameter	Heater (kJ/hr)	Recoverable heat (kJ/hr)	Feed (kg/hr)	Oxygen (kg/hr)	Quench water (kg/hr)	Nitric acid (kg/hr)	Steam (kg/hr)
 Pre-heat up Oxidation without HNO₃ Oxidation with HNO₃ 	$6.5 * 10^{5}$ 0 0	$egin{array}{c} 0 \ 1.4 st 10^6 \ 1.5 st 10^6 \end{array}$	1 000 1 000 1 000	0 165 165	0 210 235	0 0 21	0 520 550

3.3 前処理·後処理装置

SCWO の主要装置以外に,実際には前後処理の 装置類が必要となる場合がある。汚泥処理の場合は 遠心濃縮機など,含水率を調整するための装置が必 要であろう。また,下水汚泥のように多量の粗大夾 雑物が混入する場合はスクリーン等の前処理設備が 必要である。後処理としては,処理液中の無機汚泥 を脱水する装置,並びに脱塩,重金属除去装置等が 必要に応じて付加されると考えられる。これらは基 本的に汎用的な装置で対処可能と考えられ,前後処 理のために特殊な装置を用いる必要性は低いと思わ れる。

4. 当社パイロットプラントの概要

当社が建設を進めているパイロットプラントは, 前記したモデルケースでの熱収支・物質収支の計算 結果,及び EWT 社や Chematur 社の開発実績を 基に,優れた処理能力と経済性を両立できるよう設 計されている。主な仕様を次に示す。

4.1 処理能力

廃水処理能力は最大5GPM(約1.1 m³/hr)であ り,超臨界水酸化による廃水処理設備としては国内 最大の処理能力を有する。また,広範囲の汚泥濃度 (SS分2~10%)の廃水を処理できるよう基本設 計されており,連続運転を行えば最大約2dry-ton /dayの汚泥処理が可能である。

4.2 フロー

当社パイロットのフローは基本的に第4図に示さ れたものを採択した。廃水処理工程は大きく(1)廃水 調整工程,(2)加圧・予熱工程,(3)反応工程,(4)冷却・ 減圧工程,(5)分離工程,の5つの工程に分けられ, 次にその工程を順に説明する。

4.2.1 廃水調整工程

反応器内の温度条件は供給される廃液に含まれる 有機物濃度に大きく左右され,温度条件が変動する ことにより廃水の処理結果は大きく影響を受ける。 よって,安定した廃水処理を行うには,反応器に供 給される汚泥濃度の変動を極力抑え,均一な濃度で 廃水を供給することが重要である。また,高濃度の 下水汚泥はチクソトロピー性を示すため一般的なパ ドル翼による均一混合撹拌は難しい。そこで原料廃 水槽の撹拌機には中・高粘度域にて高い撹拌性能を 示すフルゾーン翼を採用し,均一濃度の下水汚泥を 供給出来るよう考慮している。

4.2.2 加圧·予熱工程

原料廃水槽にて濃度調整された廃水は高圧ポンプ に供給され、一気に水の臨界圧力(220 kg/cm²) 以上に加圧される。加圧された廃水は後述する反応 器から排出される高温処理水を利用して予熱するた めの二重管型熱交換器に送られ、反応開始に必要な 臨界温度近傍にまで予熱される。ここで、第3図に 示すように臨界温度を境に超臨界状態の水の密度は 急激に減少するため、熱交換器後段では流速が急増 して多大な圧力損失や伝熱管に対し激しいエロージョ ンを生じる恐れがある。そこで当熱交換器は後段の 管径が前段よりも若干大きな構造になっており.後 段の流速を落とすことで前述のような超臨界水熱交 換器内での支障を低減できる工夫を施している[®]。 また当熱交換器は反応開始に必要な温度まで昇温で きるよう必要十分にサイジングされているが、伝熱 面に生じるスケーリング状態や原料廃水の汚泥濃度 によっては熱交換が不足または過剰になるケースが 生じる。そこで,熱交換器を出た原料廃水は次段の トリムヒーターに送られ,所定の温度より低い場合 は加熱、高い場合に冷却されて適切な反応開始温度 に精度良くコントロールされる。

4.2.3 反応工程

予熱された廃水は管型反応器に送られ、反応器内 に酸素が吹き込まれて酸化分解反応が開始する。分 解時に発生する熱で反応は促進されるが、高有機物 濃度の廃水を処理する場合は反応器の設計温度を超 える可能性がある。そこで、反応器には酸素及び冷 却水の吹き込み口を数段に分けて設置する Multi-Stage 方式³⁾を採用し、廃水濃度や反応開始温度に 応じて分解に最適な温度条件を再現することを可能 にした。また、前記した Chematur 社が開発した 硝酸によるアンモニア分解促進技術の導入により、 高濃度の窒素を含む廃水に対しても高い分解率を得 ることが出来る。

4.2.4 冷却·減圧工程

分解反応が完了した処理水は前記熱交換器のジャ ケット側に送られ原料廃水の予熱に用いられる。熱 交換器を出た処理水はエアークーラーで十分に冷却 された後,減圧バルブにて大気圧近くまで減圧され, 更に水冷器にて常温まで冷却される。

4.2.5 分離工程

冷却・減圧した処理水は気液分離槽にて二酸化炭 素を主成分とする排ガスを分離する。排ガスは大気 解放され、処理水は処理水タンクに一時的に保管さ れた後に水質検査を行い、基準値をクリアすれば一 般排水として下水道に放流される。

4.3 建設

SP パイロットプラントは当社研究所敷地内(神

戸市 西区)に建設され,2000年3月末に完成する 予定である。

むすび

SCWO を具体的な観点から論じるために, EWT 社および Chematur 社のパイロットプラントでの 実験結果とそのエンジニアリング的考察を行った。 またモデルケースを立て, SCWO に必要な熱量お よび物質量の一例を示した。さらに当社での建設を 進めているパイロットプラントについて紹介した。

高温高圧が必要な SCWO は、ともすれば非現実 的な装置として認識されやすい。その一因として、 小型装置による研究が多数を占めるため、実用規模 の装置については概念すら得にくいことが影響して いると考えられる。引き続く研究開発により、変更 や改良される部分もあるだろうが、本稿が SCWO の実用的な装置とプロセスを把握する一助となれば 幸いである。

[参考文献]

- 1) 鈴木明, 水環境学会誌, Vol.15, No.12 (1992), p.862.
- 2)新井邦夫, ぶんせき, (1998), p.175.
- 3) 三輪和也ほか, 神鋼パンテック技報, Vol.42, No.1, (1998) p.11.
- 4) 後藤元信ほか, 化学工学, Vol.59, No.6 (1995), p.415.
- 5) 大場康久ほか, 第34回下水道研究発表会講演集, (1997), p.833.
- 6)川尻斉ほか,第34回下水道研究発表会講演集,(1997), p.61.
- 7) Gloyna E.F. et al, Wat. Sci. Tech, Vol.30, No.9 (1994), p.1.
- 8) 三輪和也ほか,特許出願中

連絡先

Ξ	輪 和 也 技術開発本部 研究開発部 第3研究室	山 下 哲 生 技術開発本部 研究開発部 第3研究室	空	 利 之 技術開発本部 研究開発部 第3研究室 さび研究目
	T E L 078 - 992 - 6525 F A X 078 - 992 - 6504 E-mail k.miwa@pantec. co.jp	T E L 078 - 992 - 6525 F A X 078 - 992 - 6504 E-mail t.yamashita@pantec. co.jp		土仕研究員 TEL 078 - 992 - 6525 FAX 078 - 992 - 6504 E-mail t.sora@pantec. co.jp
佐	 伯 一 丸 技術開発本部 研究開発部 第3研究室 次席研究員 TEL 078 - 992 - 6525 FAX 078 - 992 - 6504 E mail k saeki@nantec_co.in 	高田一貴 技術開発本部 (工学博士) 研究開発部 第3研究室 室長 TEL 078 - 992 - 6525 FAX 078 - 992 - 6504 E mail t takada@partac_co_ip		- 1 - 01

浸出水副生塩リサイクル技術の開発 (その1)

The development of recycling salts from concentrated landfill leachate.



(技)研究開発部第2研究室
 中 井 寛
 Hiroshi Nakai
 新 開 敏 雄
 Toshio Shinkai

埋立地浸出水の逆浸透膜処理装置から排出される濃縮水処理方法の一つとして,濃縮水に含まれ る塩類を精製し工業塩として再利用する方法が考えられる。この副生塩の再利用は,資源のリサイ クル,または循環型社会を指向する時代のニーズに合った処理システムの構築を可能にするものと して技術確立が望まれている。

当社では,既に副生塩回収のための基礎実験を実施しており¹,その結果を基に,実証装置を製作し実験を開始しているので,本報にてその概要を紹介する。

Recycling salts for industrial use is one of the solutions for high salinity concentrate generated from RO membrance treatment of landfill leachate. The concept of recycling resources coincides with recent social demands and is expected by society to be accomplished.

Basic experimental test, previously reported, has proved to be effective for refining salts. Based on the experiments, we fabricated the demonstration facilities and we have started the test of refining the salts with it. This paper reports the outline of the demonstration facilities and the results of pre-testing.

Key Words :

Landfill leachate Reverse osmosis Concentrate Salts Dioxins Total organic carbon

まえがき

主として焼却残渣が埋立処分される最終処分場か らの浸出水は、逆浸透膜による高度処理が行われる ケースが多くなったが、副生する少量の濃縮水には 塩類の他にダイオキシン(以下 DXNs と略称する) や全有機炭素(以下 TOC と略称する)などが含まれ、 この濃縮水処理対策が重要な課題となっている。

この濃縮水処理方法として固化法,埋立地返送法, 有価物回収法等が考えられており,当社では種々の 処理技術について検討を行っている。^{1),2)}

我々は有価物回収法の一つとして,濃縮水を蒸 発乾燥して得られる副生塩を,更に加熱精製し, DXNs および TOC を分解した後,工業塩としてリ サイクルするための実証装置を完成した。

この実証装置による実液運転に先立って並塩を用 いた蒸発乾燥,加熱分解,冷却の各工程の運転を行 い加熱精製器としての基本的な性能を有することが 確認出来たので報告する。

処理方法とその原理

第1図は、濃縮水から精製塩を得るための工程図 である。

DXNsの分解は乾燥塩を還元雰囲気を維持しな がら300 ℃~500 ℃の温度域での加熱還元法(ハーゲ ンマイヤー法)により行われるが、この時塩類に含 まれる Na, K, Mg, Caなどが触媒として働き DXNsの分解を促進する。

また,TOCの分解は空気を導入しながら高温酸 化法により行う。

2. 実証装置の概要

濃縮水からの副生塩を精製塩として回収するため の工程の進行は,前項で述べたように蒸発乾燥工程 →加熱工程→分解工程→冷却工程であるが,この時 の内容物の温度変化は概念的に**第2図**のように表さ れる。

通常,各工程の操作条件が異なる場合それぞれ効 率を重視した専用機器を組み合わせて使用すること が多いが,各処理工程のデータ収集が可能な小規模 実証装置として全工程の処理を一個の容器内で行え るシステムを採用した。

2.1 加熱精製器の仕様

次に主機器である加熱精製器の仕様を示す。

設計温度/圧力	;	500 ℃/大気圧
容器型式	;	横型円筒密閉式
容器寸法	;	Φ 700 * 1 000 L
容器空間容積	;	385 Lt
見かけの伝熱面積	;	$1.85 \mathrm{m}^2$
加熱方式	;	熱風循環間接加熱式
撹拌方式	;	ドラムおよびスクレーパー
		のダブルモーション方式

加熱精製器は,一連の工程が処理可能な多目的処 理器として,次のような特長を有している。

- 1) 貫通する回転軸は, 濃縮水や雰囲気ガスの供給, または蒸発ガスの排出が可能な中空構造であり, ロータリージョイントを介して固定配管に接続し ている。
- 2)回転軸が蒸発ガスの排出管を兼ねているため、 運転液位は軸位置より下方になる。 液位低下による伝熱性能の低下はドラム回転に より防止する。
- 3) 回転軸には正逆回転可能なスクレーパーを設け,





第2図 内容物の温度変化概念図

Fig. 2 Schematic temperature mode for the contents

析出塩の掻き取りと精製塩の払い出しを行う。

- 4)回転軸には温度センサーを設け、品温の連続測 定を可能にした。
- 5)それぞれの工程の操作温度が広範囲にわたるた め、固定ジャケットと回転ドラムとの伝熱媒体と して燃焼ガスまたは空気を採用している。加熱は 一部高温燃焼ガスを補給しながら燃焼ガスを循環 させて行い、冷却は LPG の燃焼を止め、取り入 れた常温空気で冷却の後ワンパスで放出して行う。
- 2.2 実証装置のフロー

第3図は2.1で述べた加熱精製器に熱風発生装置 や排ガス処理設備および温度調節設備などを加えた 実証装置の全体フローを示す。

また、写真1は、装置外観を示す。

装置は、ユニット化し3.2 m×3.5 m×2.6 mの寸 法でコンパクトにまとめた。

2.3 実証装置の処理能力

実証装置における精製塩の最大運転充填量を90 kg(≒90 Lt)と想定した。これは容器内の乾燥充填 率として約23 %である。

浸出水原水及び逆浸透膜の濃縮水の成分は,サイ ト条件により若干のばらつきが考えられる。この場 合,副生塩が上述のように約90kgになるまで濃縮 水の補給を繰り返しながら蒸発操作を継続する。 その後,乾燥工程を経て加熱分解工程に移行する のを標準的な運転手順として計画した。

第4図は浸出水原水の塩分濃度を1w%とし逆 浸透膜による濃縮水の塩分濃度を15w%とした時 の物質収支を例示したものである。塩分濃度が上記 と仮定すれば,濃縮水水量600kgを1日以内で処理 出来れば最終処分場の浸出水発生量9トン/日に対 応した副生塩処理能力を持つ実証装置であることを 意味する。



- 写 真 1 実証装置外観
- Photo.1 Outside view of the demonstration facilities



Vol. 43 No. 1 (1999/9)



Fig. 4 Material balance for the demonstration facilities



Fig. 5 Operation sample

第1表 総括熱伝達係数 Table 1 Overall coefficient of heat transfer Unit;(Kcal/m²hr℃)

Evaporation and	d drying process	Ilesting process	Casting and the	
Sensible heat for liquid	Evaporation	neating process	Cooling process	
54	50	57	58	

26

実験の実施

3.1 実験目的

実液運転に先立って模擬濃縮水を用いて,前述し た各工程の温度パターンを模した運転を行い,伝熱 性能,処理時間,還元雰囲気の形成,析出塩の取り 扱い等を確認し,伝熱性能や機械的特性が実際の濃 縮水処理運転に適することの検証を目的とした。

3.2 実験方法

実験には模擬濃縮水として,実際の濃縮水と同様 な性状を有すると推定される並塩(NaCl 95%以上) の水溶液(濃度15 w%)を用いた。

この模擬濃縮水の加熱精製器への仕込みから析出 塩の取り出しまでの一連の操作を行い,温度データ の入手と経過現象の観察記録を行った。

実験結果と考察

4.1 伝熱性能

第5図は、本実証装置による模擬濃縮水150kg の運転時間に対する加熱空気入り口温度,加熱空気 出口温度,内容物温度の測定記録の一例である。

また,各工程の総括熱伝達係数の算出値を**第1表** に示す。

実際の濃縮水処理に於ける一連の工程の進行に伴い, 伝熱性能に影響を与える可能性のある事項として, 次を取り上げ実験にて確認した。

液位の影響

蒸発乾燥工程においては蒸発の進行に伴って液 位が低下する。

加熱空気入り口温度を450 ℃に保って蒸発操作 を行い凝縮水水量の推移より、ドラム内の液位と 蒸発速度の関係を第6図にまとめたが、液面変動 による伝熱性能への影響はほとんど認められない ことがわかった。

これは、ドラムが回転しているために、気相部 のドラム内壁面が濡れ壁を形成しており有効伝熱 面積が一定に保たれている結果と考えられる。

2) ドラム回転数の影響

第2表に,顕熱変化として,加熱空気入り口温 度を450℃に保って蒸発操作を行い模擬濃縮水を 50℃から100℃まで昇温した場合のドラムの回転 数と所要時間の関係を示す。また,第3表に,上 記と同じ条件の加熱空気を用い模擬濃縮水の蒸発 段階におけるドラムの回転数と蒸発速度の関係を 示す。

両者ともドラム回転数の伝熱性能への影響はみ られなかった。

特に顕熱変化に於いて、回転数や加熱温度の条



第6図 液位変化と凝縮水量

Fig. 6 Relationship between ratio of liquid level and distilled water

件によっては,気相部内壁面におけるドライスポット発生による伝熱性能低下を予想したが,少なくとも本器の回転数の範囲では伝熱性能の低下はなく,濡れ壁状態が健全に保たれていると推定する。

 ドラムとスクレーパーの回転数の組み合わせの 影響

回転軸を固定し、ドラム回転のみにて運転する ことを通常の運転状態としているが、回転軸の回 転を付加することにより、ドラム壁面近くを周回 するスクレーパーによる伝熱性能の向上を期待し たが第2表および第3表に見られるように差異は なかった。

燃焼ガスによる外面境膜熱伝達係数が,全体の 伝熱性能を支配していることが要因になっている と思われる。

4) 蒸発工程後期の物性変化

第7図は,蒸発乾燥工程から加熱工程へ移行す る過程における含水率と凝縮水水量の時間的変化 を示す。

模擬濃縮水の含水率が30%近傍にて, グラフ が屈曲し, 蒸発速度の減少が認められる。この点 は模擬濃縮水が液状からウェットケーキ状に変化 し始める時点と考えられ, 伝熱特性的には不安定 さを有する過度的な段階と言える。

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

第2表 顕熱変化におけるドラム回転数またはスクレーパー回転数と昇温時間の関係 Table 2 Heat-up time with combination of drum and scraper rotation

Unit ; Time

Unit ; kg/hr

		Scraper				
		None	0.9 rpm	$1.7~\mathrm{rpm}$	$2.6~\mathrm{rpm}$	3.4 rpm
Drum	1.2 rpm 2.3 rpm 3.5 rpm 4.6 rpm	$\begin{array}{cccc} 15' & 10'' \\ 15' & 10'' \\ 15' & 20'' \\ 15' & 10'' \end{array}$	15′20″ 15′0″ 15′10″ 15′10″	$\begin{array}{cccc} 15' & 10'' \\ 15' & 10'' \\ 15' & 0'' \\ 15' & 0'' \\ 15' & 0'' \end{array}$	$\begin{array}{cccc} 15' & 10'' \\ 15' & 10'' \\ 14' & 50'' \\ 14' & 50'' \end{array}$	$\begin{array}{cccc} 15' & 10'' \\ 15' & 10'' \\ 14' & 50'' \\ 14' & 50'' \end{array}$

第3表 潜熱変化におけるドラム回転数またはスクレーパー回転数と蒸発速度の関係 **Table 3** Distilled water with combination of drum and scraper rotation

		Scraper				
		None	0.9 rpm	1.7 rpm	2.6 rpm	3.4 rpm
	1.2 rpm	54.1	54.0	54.0	54.1	54.1
Denne	2.3 rpm	54.0	54.0	54.0	54.1	54.0
Drum	3.5 rpm	54.1	54.0	54.1	54.1	54.1
	4.6 rpm	54.1	54.1	54.0	54.1	54.1



第7図 蒸発工程後期の含水率と蒸発量の関係

Fig. 7 Relationship between time and Moisture content, distilled water on evaporation process

5)加熱工程に於ける塩の充填量の影響

第8図は、加熱空気入り口温度を450 ℃に保っ て加熱操作を行い乾燥塩を150 ℃から250 ℃まで 昇温したときの充填量と所要時間および総括熱伝 達係数を示す。

充填量が3倍になっても加熱時間が約20%程 度の増加に止まっているのは、加熱系を構成する 金属重量が約800kgと塩重量に比して多く、金 属加熱時間が運転時間の大部分を占めているため と思われる。

対象部位の金属使用量を減少させるのは伝熱性 能改善に有効な方法の一つであると言える。 前述の結果により、模擬濃縮水から析出塩を精製 する一連の工程での実験結果より、最も効率的な運 転方法や伝熱性能に関わる周辺の情報を把握するこ とが出来た。



第8図 加熱性能

Fig. 8 Relationship between quantity of salts and time, overall coefficient of heat transfer



第9図 酸素濃度の推移

Fig. 9 Relationship between purging time of N_2 gas and O_2 gas concentration

第	4	表	処理問	皆間推定	
CT 1			D		

Table 4	Estimated	time	of	operation
---------	-----------	------	----	-----------

Unit	•	hr
Onit	,	111

	_					01110, 111
		Evaporation and drying process	Heating process	Decomposition process	Cooling process	Total time
Concentrated water	$150~\mathrm{kg}$	3.4	1.1	2.0	1.2	7.7
	$600 \mathrm{kg}$	11.7	1.9	2.0	1.7	17.3

4.2 還元雰囲気の形成

DXNs を分解するために還元雰囲気を保つ必要がある。

第9図は、本実証装置にて、内部温度が450 ℃で 運転中のドラム内に室温の窒素ガスを供給した時の 排気ガス出口における酸素濃度の推移を示す。当デー タは、ドラム内を所定の還元性雰囲気に保つための、 窒素ガスの供給量と所要時間の関係について本装置 固有の傾向を示すものである。

4.3 析出塩の取り出し

本実証装置により模擬濃縮水から析出した塩は, 顆粒状の良好なものが得られた。

この析出塩の取り出しは,加熱精製器のドラム内 に設置したスクレーパーの回転により行う。

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

排出量は析出塩90 kg を約10分で排出でき、全体の約95%が排出できた。

器内に残存する析出塩は、次のバッチの濃縮水注 入により溶解するため実運転の支障にならない。

4.4 濃縮水処理能力の推定

前述の模擬濃縮水を用いた実験から伝熱性能や機 械的特性が把握できた。

これを基に、実際の濃縮水の処理時間を推定する。

第4表は、加熱精製器の最大濃縮水水量150 kgを 受け入れて加熱精製し精製塩22.5 kgの取り出しま で行うケースと、濃縮水水量600 kgを一定の凝縮水 が留出する都度数回に分けて補充し精製塩の取り出 しまでを行うケースについて所用時間を表したもの である。 両ケースとも分解工程の保持温度は450 ℃と仮定 した。

本表に見られるように濃縮水水量が150 kgから4 倍の600 kgとなっても処理時間は約2倍程度であり, 後者が効率的な処理方法といえる。

また,前述の2,3項で述べたように1日の処理 能力として,浸出水発生量で9トンに対応する設備 であることが推定出来る。

むすび

我々は浸出水濃縮水の処理技術確立のため,実証 装置を製作し,模擬濃縮水による実験を行い一連の 工程における伝熱性能,機械的特性などのハンドリ ング面等の基本的な情報を入手し,実際の濃縮水処 理のための準備を終えた。

実際の濃縮水には多くの微量成分の含有が考えら れ,処理操作において模擬濃縮水の知見がそのまま 活用出来ないケースも考えられるが,今回の試験の 結果を活用し,さらに発展させ実際の濃縮水の処理 技術確立と実証を早期に実施したい。

[参考文献]

1) 田路明宏ほか: 神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1998), p.50.

2)小林俊幸ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1998), p.61.

連絡先

中	井	寛	技術開発本	部	新	開	敏	雄	技術開	発本部
			研究開発	部					研究	開発部
			第2研究	室					第2	研究室
										室長
		ΤEL	078 - 992 - 65	25				ΤEL	078 - 992	- 6525
		FΑΧ	078 - 992 - 65	04				FΑΧ	078 - 992	- 6504
	E-mai	l hr.naka	i@pantec.co.	jp		E-:	mail	l t.shinka	ai@pante	c.co.jp

分散配置型電力・水素供給

システムの経済性評価

Economical feasibility study on distributed load leveling system and hydrogen fueling station



 多井<勉 Tsutomu Oi
 勉

 (技)研究開発部第2研究室 中井<寬</td>
 日

 Hiroshi Nakai
 UC事業室

 廣瀬潤
 潤

 Jun Hirose

電力需要はコンピュータの利用拡大,エア・コンディショニングシステムの普及等に伴って着実 に増加している。そして電力需要量は夏・冬と春・秋とでは大きな格差を生じている。特に夏季の 暑い日の24時間においては大きな電力需要の格差が顕著である。このために発電設備の稼働時間が 低下し,電力コストが高くなり,電力負荷平準化対策が要求されている。電力負荷平準化対策には 低コスト電力の安定的供給という本来的意義に加えて省エネルギー,二酸化炭素の排出抑制といっ た意義もある。地球環境問題,化石燃料の枯渇問題を解決するためにクリーンエネルギー自動車の 開発が進められている。これらの開発において究極の石油代替燃料として水素が位置付けられてい る。水素エネルギー導入のためにはインフラストラクチャーの整備とコスト低減が課題である。本 報告では固体高分子電解質型水電解装置(HHOG)と固体高分子電解質型燃料電池を組み合わせ た分散配置型電力負荷平準化システム,および燃料電池自動車用水素供給ステーションの経済性に ついて評価した。なお本報告は1998年度に中部電力(株電力技術研究所殿の委託を受けて行った「水 素・酸素発生装置の燃料電池への適用に関する調査研究」の一部である。

The spread of computer and air-conditioning usage has increased the electricity demand. There is big difference between the electricity demand in the summer and winter and that in the spring and autumn. The difference of electricity demand in the hot summer's day is very big. This difference causes the operation time drop of generation plants and the rising of electricity cost. So it is necessary to level the load to generation plants. The load leveling is significant to save energy and reduce the carbon dioxide exhaust. The vehicles powered by clean energy is developed in order to solve the global warming and fossil fuel drain. The hydrogen is positioned as an ultimate fuel in these development. It is necessary to provide society with infrastructure for hydrogen and decrease the hydrogen cost in order to introduce the hydrogen energy. The economical feasibility study of load leveling system and hydrogen fueling station which consist of water electrolyzer and fuel cell using the proton exchange membranes is shown in this report. This study was done in the research commissioned by Chubu Electric Power Company in 1998.

Key Words :

電力負荷平準化システム	Electrical load leveling system
水素エネルギー	Hydrogen Energy
固体高分子電解質型水電解装置	Water electrolyzer using the proton exchange
	membrane
燃料電池	Fuel cell
燃料電池自動車	Fuel cell vehicle
水素供給ステーション	Hydrogen fueling station
経 済 性 評 価	Economical feasibility study

まえがき

電気は使用しやすいエネルギーとして着実にその 消費量は増加している。1980年と1996年の電力需要 を比較すると,先進主要7カ国における総発電量は 平均して,50%程度増加している。すなわちいず れの国においても,その国の生産水準,国民の生活 水準を向上させていくために電力消費が増加してい る。

わが国のエネルギー需要は第1図に示すように 1979年度に原油換算で4億4300万キロリットルの ピークを示した。¹⁾ その後は第2次石油ショックを 契機として省エネルギーが進んだことなどから, 1982年度までは減少した。そして1983年度からは増 加に転じたものの,過去の推移と比較すると低い伸 び率になっている。これは主としてエネルギー多消 費型産業からエネルギー寡消費型産業への産業構造 の変革や省エネルギーの進展などによってなされた ものである。エネルギー源別の需要動向では,石油 需要の減少が顕著である反面,電力需要はコンピュー タの利用拡大,エア・コンディショニングシステム の普及等に伴って着実に増加している。

わが国の月別に見た電力10社合計の電力需要量を 第2図に示す。²¹わが国の電力需要は1965年初頭ま では1年間通じて,ほぼ一定した量の電気が消費さ れていた。しかし近年生活水準の向上,コンピュー タの普及,冷暖房用機器の普及等により夏・冬と春・



第1図 エネルギー需要とGNPの変化 Fig. 1 Changes in energy demand and GNP

秋とでは大きな格差が生じて,電力需要量の曲線は 第2図に示すように「ふたこぶらくだ」型になって いる。

わが国の夏季の一日の電力需要を第3図に示す。³¹ 夏季の暑い日の24時間においても電力需要の格差は 顕著である。午前から午後にかけて気温が上昇する と冷房用の電力需要が鰻登りになり、午後2時から 3時にかけて、電力需要はピークになる。このピー クと最も電力需要量が少ない未明時のボトムでは2 倍以上の格差がある。

1997年12月の COP3においてわが国は地球温暖化



第2図 月別の電気使用量





第3図 1日の電気使用量





第4図 二酸化炭素排出抑制策

Fig. 4 Carbon dioxide control measures

ガスを2008年から2012年において、1990年に比較し て6%削減することが決められた。発電分野から排 出されている二酸化炭素の割合がわが国全体の排出 量の約30%であることを考えると電力分野への削 減の期待は大きい。二酸化炭素の排出削減にあたっ ては総合的な対策が必要である。電気事業連合会で は第4回に示す対策を考えている。³⁾それは「電力 の供給面での対策」と「電力の使用面での対策」か らなる。これらの対策の中に電力負荷平準化が含ま れている

1994年12月16日,石油代替エネルギーの供給目標 を達成するために新エネルギー導入大綱が制定され た。この大綱の中で自動車関連分野ではクリーンエ ネルギー自動車の積極導入が決定された。クリーン エネルギー自動車の開発・導入の意義は、

- ・二酸化炭素等の地球温暖化ガスの排出削減
- ・石油代替エネルギーの開発
- ・都市の大気環境悪化への対応

等である。わが国においては(財)日本自動車研究所が 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) より委託を受け、自動車会社と協力して1997年度か ら7ヵ年計画で「高効率クリーンエネルギー自動車 の研究開発プロジェクト」が実施されている。4) ま た米国においても同様に産官学が一体となって



Parallel

第5図 PNGV コンセプト車の排出ガスと燃料予測



PNGV プロジェクト (Pertnership for a New Generation of Vehicles)が推進されている。⁵⁾ 第 5図に示すよう PNGV プロジェクトにおいては究 極の石油代替燃料として水素を位置付けている。そ して2011年の目標で、ガソリン相当で燃費が42 km /リットルの6人乗りセダン車を開発しようとして いる。水素エネルギーは供給面のインフラストラク チャーとコストの点で制約があり、その実用化は 2030年以降とも考えられている。しかし地球環境間 題、化石燃料の枯渇問題を考えると、水素エネルギー

の供給・利用のための基盤を早急に築いていくこと が必要である。⁶⁾

過去に電力負荷平準化に水電解技術を適用するこ とが提案されている。安価な深夜電力を使って水電 解により水素を発生させた場合の水素価格が試算さ れている。⁷⁾ また深夜電力を用いて水電解し,発生 した水素と酸素を貯蔵しておく。そしてこの水素と 酸素を電力需要ピーク時にエンジン,または燃料電 池に供給して発電するシステムについて解析されて いる。^{8),9)} ピークロード用電力を供給する原子力発 電所を想定し,そのオフピーク電力による水電解水 素製造について検討されている。¹⁰⁾ しかし将来の水 電解装置と燃料電池の設備費を想定し,経済性を詳 細に検討されている例が少ない。¹¹⁾ このような背景 のもとに水電解装置と燃料電池を組み合わせた分散 配置型電力負荷平準化システム,および燃料電池自 動車用水素供給システムの経済性を評価した。

1. 電力負荷平準化

1.1 電力負荷平準化の意義

我々の生活の中で電気エネルギーはスイッチを入 れるだけでいつでも使用できる非常に便利なエネル ギーである。しかし電気エネルギーは大量に貯蔵が できないため、供給者は常に需要がどこまで増加す るかを予想し、最大需要に対しても供給できるよう な発電設備を用意しておかなければならない。 電気設備で実際に使用される電力を負荷と呼ぶ。 この電力のある期間における平均電力の最大電力に 対する比率を負荷率といい,一般に次式のように定 義される。

発電設備の稼働時間が低下する,すなわち負荷率が 低下すると固定費が高くなり,電力コストが上昇す る。「電力負荷平準化が今後の電力供給の安定確保, および電力供給コスト低減のために不可欠である」 との認識のもとに1997年から官民をあげて,電力負 荷平準化対策に取り組まれている。¹²⁾電力負荷平準 化対策の意義は低コストの電力の安定的供給という 本来的意義に加えて省エネルギー,二酸化炭素の排 出抑制といった意義もある。負荷率を1%改善する と,二酸化炭素を20~30万トン炭素換算/年削減で きる効果がある。

1.2 電力負荷平準化の方法¹³⁾

(1) 揚水発電

揚水発電を第6図に示す。発電所の上部と下部 に貯水池(上池,下池)を設ける。夜間,休日等 の電力需要が低下した時に余剰電力により水を下 部池から上部池に汲み上げる。そして電力需要の ピーク時に上池から下池に水を流して,発電する



第6図 揚水発電システム

Fig. 6 Pumped-storage hydroelectric generation system



Underground cave

第7図 圧縮空気貯蔵ガスタービンシステム

Fig. 7 Compressed air energy storage and gas turbine system

方式である。水の汲み上げ時のポンプと発電時の 水車,ポンプ駆動用モーターと発電機はそれぞれ 同一のものを使用するのが普通である。我が国で は1960年代に入って,大容量可逆式水車技術等が 進み,現在では出力100万 kW を越える揚水発電 所がいくつも建設され,稼働している。

(2) 圧縮空気貯蔵ガスタービンシステム

このシステムは深夜,休日の電力需要が低下し た時に余剰電力により圧縮空気をつくり,それを 地下空洞に貯蔵しておく。昼間の電力需要のピー ク時にはこの圧縮空気を取り出して,燃料ととも に燃焼させて,ガスタービンを回転させて発電す るシステムである。

第7図に圧縮空気貯蔵ガスタービンシステムを 示す。電力需要オフピーク時にはクラッチAを 接続して,系統から得られる電力でモーターを回 転し,空気を高圧圧縮する。そして高圧空気を地 下空洞に貯蔵する。電力需要のピーク時にはクラッ チAを切って,クラッチBを接続する。そして 貯蔵しておいた圧縮空気を再生器で加熱した後, 燃料とともに燃焼させる。そしてガスタービンを 回転させて,発電する。本システムでは気密性, 安定性に優れ,経済的に掘削の行える圧縮空気貯 蔵空洞が必要である。岩塩層内にこのような地下 空洞が得られる欧米では実用化されている。しか し日本では軟弱な地盤の点から,本システムは導 入されていない。

- (3) 超電導マグネットエネルギー貯蔵システム 第8図にエネルギー貯蔵の原理を示す。超電導 マグネットを液体ヘリウムで冷却し、スイッチを 閉じる。そして所定の電流を通電した後に電気抵 抗がゼロの超電導スイッチで超電導マグネットの 両端を短絡する。このとき超電導マグネットと超 電導スイッチから回路の全抵抗をR、インダク タンスをLとするとこの回路の電流の減衰時定 数τは次のとおりになる。
 - $\tau = L/R$

(2)
R がゼロであるならば τ は無限大となり、電源を 超電導マグネットから分離したのちも超電導マグ ネット内を電流は流れ続ける。超電導マグネット を流れる電流をIとすると超電導コイルには LI² /2のエネルギーが貯蔵される。電流が減衰しな いかぎり、このエネルギーは一定に保存される。 本システムを大型化するためにはマグネット技術. マグネット保護技術,極低温冷凍技術等の開発と コスト低減の解決するべき課題があり、まだ実用 化されていない。

(4) 電池エネルギー貯蔵システム

Superconducting switch

Superconducting magnet

かつては電池はスケールメリットは小さいと言 われていた。しかし近年ナトリウム-硫黄電池の ような高効率の二次電池が開発されて、変電所等 に設置される分散配置型として使用されようとし

Switch

ัก

Cryostat

Liquid helium



Fig. 8 Principle of the superconducting magnetic energy storage system

ている。このシステムでは深夜、休日の電力需要 が低下した時に余剰電力を交流から直流に変換し て, 電池に貯蔵する。昼間の電力需要のピーク時 には貯蔵された直流を交流に変換して、需要家に 送る。

(5) 氷畜熱システム

電力エネルギーを熱エネルギーとして貯蔵する システムとして氷畜熱システムがある。このシス テムでは深夜の電力需要が低下した時に余剰電力 により氷を作り、貯蔵しておく。昼間の電力需要 のピーク時には貯蔵した氷を溶かして、冷房に使 用する。

2. 水素エネルギーを用いた電力負荷平準 化システム

2.1 電力負荷平準化システムの基本仕様

電力負荷平準化システムの基本仕様を第1表に示 す。水電解装置の水素発生能力を次のように決定し た。

水素の標準状態における高位発熱量

 $3\,050\,\text{kcal/Nm}^3=3\,547\,\text{Wh/Nm}^3$ 発電効率 55%

6時間水電解し、3時間発電する。

燃料電池の発電能力1000kW あたりの水電解装置 の水素発生能力は次のようになる

水素発生能力=(1000×10³ W×3 h)÷ $(0.55 \times 3547 \text{ Wh}/\text{Nm}^3 \times 6 \text{ h}) = 256 \text{ Nm}^3/\text{ h}$ (3)

14%の余裕を見て、燃料電池の発電能力1000kW あたり292 Nm³/hとする。配置する燃料電池の発 電能力を2400kWとすると、水電解装置の水素発 生能力は700 Nm³/h,酸素発生能力は350 Nm³/h となる。それに伴って水素貯蔵量は4000 Nm³,酸 素貯蔵量は2000 Nm³となる。

第1表 分散配置型電力負荷平準化システムの仕様 Table 1 Specifications of distributed load leveling system

HHOG	Hydrogen generation rate	Nm ³ /h	700
	Oxygen generation rate Operation time	Nm [°] /h	350 23:00~5:00(6 hours/day)
Storage tank	Hydrogen storage volume Oxygen storage volume	Nm ³ Nm ³	$\begin{array}{c} 4 \ 000 \\ 2 \ 000 \end{array}$
Fuel cell	Output Operation time	kW 	2 400 13:00~16:00 (3 hours/day)

2.2 水電解装置

水電解装置には次のものがある。

- (1) アルカリ水電解装置 現在商用に運転されている水電解装置の大部分 はアルカリ水電解装置である。KOH を電解質と して純水に25%程度添加し,水電解する。固体 高分子電解質型水電解装置に比較すると電解電流 密度が低いにもかかわらず,エネルギー効率は高 くない。電解電流密度が低いため,固体高分子電 解質型水電解装置と比較して装置が大きい。
- (2) 固体高分子電解質型水電解装置

分散配置型電力負荷平準化システムは都市近郊 に配置されることから水電解装置にはコンパクトで あることが要求される。また深夜のみ水電解する ため低温で作動し、即座に水電解を開始すること が要求される。固体高分子電解質型水電解装置は 電流密度(固体高分子電解質型水電解装置は 電流密度(固体高分子電解質型水電解装置は 電流密度(固体高分子電解質型水電解装置は の電解電流)が高く、100℃以下の低温で作動す る等の特徴がある。また水電解装置と燃料電池を 一体化した可逆型燃料電池が将来可能になる。こ れらのことから今回の経済性評価では固体高分子 電解質型燃料電池を取り上げた。詳細は後述する。

(3) 固体酸化物電解質型水電解装置

イットリアで安定化したジルコニアを酸素イオ ン導電体として利用する,運転温度が1000℃程 度の高温水蒸気電解装置である。現段階では電解 質,電極の製作法,接続材料などに技術的課題を 抱えている。将来核熱水蒸気などによる安定した 高温熱源が確保できるようになれば,高効率水電 解装置として期待できる。

2.3 燃料電池¹⁴⁾

燃料電池は水素と酸素を電気化学的に反応させて 電気を発生させる発電装置である。使用する電解質 の種類によって,第2表に示すようにリン酸型,溶 融炭酸塩型,固体電解質型,固体高分子電解質型等 に分類できる。発電効率が40~60%と高く,オン サイト設置,コージェネレーション使用としても適 していることから,省エネルギー効果が高い。また 水素を発生させるもととなる燃料として天然ガス, メタノール,石炭ガスなどが使用でき,石油代替エ ネルギーの利用促進になる。さらに燃料電池は硫黄 酸化物,窒素酸化物の排出量が極めて少ないこと, 発電部に回転体を使用していないため振動音が小さ いなど環境上の立地制約条件が少ない。また建設工 期も短いなどの利点がある。

分散配置型電力負荷平準化システムは都市近郊に 配置されることから燃料電池にはコンパクトである ことが要求される。また電力需要ピーク時のみ発電 することから低温で作動し,即座に発電を開始する ことが要求される。固体高分子電解質型燃料電池に は電力密度(電池の単位面積当たりの発生電力)が 高く,100℃以下の低温で作動する等の特徴がある。 また現在自動車の駆動用として固体高分子電解質型 燃料電池が開発されている。そして自動車メーカー は来世紀初頭に燃料電池自動車を販売すると新聞発 表している。多数の乗用車に固体高分子電解質型燃 料電池が使用されると,大量生産の効果により固体 高分子電解質型燃料電池の価格が下がると期待され ている。これらのことから今回の経済性評価では固 体高分子電解質型燃料電池を取り上げた。

第2表 燃料電池の分類 Table 2 Fuel cell categories

	Phosphoric acid type	Molten carbonate type	Solid oxide type	Polymer electrolyte type
Electrolyte	Phosphoric acid	Carbonate	Yttria-stabilized zirconia	Proton exchange membrane
Charge carrier in electrolyte	H^+	$\mathrm{CO}_3{}^{2-}$	O^{2-}	H^+
Operation temperature	200 °C	$600\!\sim\!700~{}^\circ\!{ m C}$	$1\ 000\ {\rm °C}$	80 °C
Fuel	Hydrogen Hydrocarbon-reformed gas	Hydrogen, Carbon oxide Hydrocarbon Hydrocarbon-reformed gas	Hydrogen, Carbon oxide Hydrocarbon Hydrocarbon-reformed gas	Hydrogen Hydrocarbon-reformed gas
Features	Close to commercialization	High efficiency, Wide use of fuels, Possibility of in- ternal reforming	High efficiency, Wide use of fuels, Possibility of in- ternal reforming	High efficiency Used for electrical vehicles
Power generation efficiency	$40\!\sim\!45~\%$	$45\!\sim\!60~\%$	$50\!\sim\!60~\%$	$\sim 60~\%$
Cell materials	Carbon	Nickel, Stainless steel	Ceramics	Carbon

2.4 固体高分子電解質型水電解装置

固体高分子電解質膜を使った水電解装置は1970年 代に米国において宇宙船,潜水艦等の生命維持装置 として開発されたのが最初である。¹⁵⁾水素をエネル ギーとして利用する技術開発が石油危機を契機に 1974年以降通産省工業技術院大阪工業技術研究所に おいて開始された。¹⁶⁾近年地球温暖化問題の点から 石油,石炭等にかわる燃料として,燃焼時に二酸化 炭素の排出がない水素への期待が高くなっている。 新エネルギー・産業技術総合開発機構の「水素利用 国際クリーンエネルギーシステム技術」(WE-NET)計画では,この水素を世界各地に未利用の 形で存在する水力,太陽光,風力などの自然エネル ギーと固体高分子電解質型水電解装置を組み合わせ て発生する技術の開発がなされている。¹⁷⁾

当社では数十 Nm³/h 規模の水素発生能力のある 固体高分子電解質膜を使った水電解装置(以下 HHOG [High purity Hydrogen and Oxygen Generator] と呼ぶ)を商品化し,半導体工業,化 学工業,発電所等に納入してきた。^{18,19),20)}

水電解の原理

HHOG におけるガス発生の原理を第9図に示す。固体高分子電解質膜は第10図に示す構造のス

ルホン酸基を持ち,プロトン伝導性のあるフッ素 系カチオン交換樹脂である。電解電圧を下げるた めに白金族金属の電解触媒が固体高分子電解質膜 の両面に接合されている。純水を固体高分子電解 質膜の陽極側に供給し,固体高分子電解質膜の両 極に直流電流を通電する。純水は次式に従って, 電気分解される。

陽極
$$2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e$$
 (4)
陰極 $4H^+ + 4e \rightarrow 2H_2$ (5)

酸素が陽極側に発生する。陽極側に発生したプロ トンが固体高分子電解質膜中を移動して, 陰極側 で電子と結合する。そして水素になる。結果とし て次の式に従って,水は水素と酸素に電気分解さ れる。

$$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2 \tag{6}$$

水を電気分解する電解セルは第11図に示すよう に電極板,白金族金属を両面に接合した固体高分 子電解質膜,給電体,ガスケットから構成されて いる。陽極側の電極板には純水を供給するポート と酸素と純水を放出するポートが設けられている。 また陰極側の電極板には水素と純水ミストを放出





第12図 HHOG のフローダイアグラム Fig.12 Flow diagram of HHOG

するポートが設けられている。水素発生量に併せ て必要な固体高分子電解質膜の表面積が決まる。 その結果,第11図に示した構造の電解セルの必要 数が決まり,これらの部品が積層されて,電解モ ジュールが構成される。

(2) HHOG のフローダイアグラム

水素発生圧力が4kg/cm²をこえる高圧型 HHOGのフローダイアグラムを第12図に示す。 高圧型HHOGは電解モジュール,電解タンク, 水素ガス分離タンク,除湿器,整流器,コントロー ルパネルから構成されている。電解モジュールは 電解タンク中の純水中に浸漬されている。純水は 循環ポンプによって電解モジュールの陽極に供給 される。純水は電解モジュールにおいて電解され る。電解モジュールの陰極は水素ガス分離タンク に接続されている。水素に含まれている純水は水 素ガス分離タンクにて分離される。酸素は電解タ ンクにて純水と分離される。

陽極に供給される純水の一部が電気分解される。 残りの純水は電解モジュールの冷却に使用される。 純水は循環ポンプによって循環される。HHOG は 閉鎖系になっていて、外部への純水の放出はない。 電解タンク中の純水温度は電解モジュールの発熱 によって上昇する。熱交換器によってこの熱は取 り除かれ,電解に適した純水温度に保持される。

イオン交換樹脂が HHOG に取り付けられてい る。電解タンク,水素ガス分離タンク,熱交換器, 配管等はオーステナイト系ステンレス鋼で製作さ れており,これらの内面は電解研磨等の洗浄処理 がなされている。この洗浄処理によってステンレ ス鋼表面からの金属成分の溶出が少なくされてい る。またイオン交換樹脂によっても水質は一定に 保たれる。

電解モジュールの陽極側圧力は電解タンクの圧 力と同じである。水素側と酸素側の圧力差を常に 一定に保つことによって原理的には電解タンクの 耐圧まで水素,酸素の発生圧力を高めることが可 能である。

水素発生圧力が4kg/cm²以下の低圧型 HHOG では電解モジュールは大気空間に設置される。そ して電解モジュールの陽極側の出口側に酸素分離 タンク(循環水気液分離タンク)を設ける。

2.5 水素・酸素の貯蔵方法

深夜電力を用いて HHOG により発生させた水素, および酸素を昼間の電力負荷ピーク時に燃料電池に 供給するためには,一時的に発生ガスを貯蔵する必 要がある。貯蔵方法には以下のような方法がある。 (1) 圧縮ガス

ガスの最も一般的な貯蔵方法である。大きく分 類して、タンク方式と高圧容器方式がある。タン クは通常、球形、もしくは円筒形のものが使用さ れ、大容量のガス貯蔵に向いている。大容量のタ ンクは一般的に現地施工で組み立てられる。高圧 貯蔵用ではタンクの肉厚が厚くなるため、製作時、 溶接による歪みを取り除く焼純が必要になる。こ れらの点から製作時における焼純が必要でないタ ンクの肉厚にし、かつ現地施工で組み立てて経済 性を出している。このために貯蔵圧力は10~30気 圧が一般的である。

高圧容器方式にはボンベとシリンダーがある。 小容量の場合にはボンベ(内容積約50リットル, 充填量約7Nm³),またはこのボンベを集合させ たカードルが使い分けられる。カードルとは50リッ トルボンベを20~50本集合連結し,架台にのせた 集合容器である。シリンダーとは1本の内容積が 500~600リットルの長尺容器を架台上に30~40本 固定し,配管で接続した一つの容器として使用す るものである。200 kg/cm²で2 800 Nm³を貯蔵で きる。150 kg/cm²ではマンガン鋼を,200 kg/cm² ではクロムモリブデン鋼を容器用材料として使用 する。

(2) 液化ガス

水素にはオルソ水素とパラ水素があり,水素分 子中の二つの原子核の回転方向が同じものをオル ソ水素,逆のものをパラ水素と呼ぶ。大気温度で の水素はオルソ水素が75%,パラ水素が25%の 割合で混合している。液化水素になると平衡値は パラ水素99.8%となる。水素を液化した場合, オルソからパラへの転換速度は極めて遅く,平衡 値に達するのに数百時間を要する。液化水素をそ のまま貯蔵するとオルソ/パラ変換により発熱し, 大量の水素が蒸発する。この蒸発を防止するため に水素ガスを液化する過程で水酸化鉄などの触媒 と接触させることによって強制的にオルソ水素か らパラ水素に転換する。

水素自身を冷媒として水素膨脹タービンとジュー ル・トムソン効果の組み合わせにより液化する。 水素圧縮機にて高圧となった水素ガスを予冷し. 膨脹タービンで常圧付近まで膨脹させて温度を降 下させる。そして液化水素を生成し、この液化水 素で原料水素を液化する。この方法は水素サイク ル法と呼ばれ、中・大型液化プラントに適用され ている。比較的小型のプラントにはヘリウムを冷 媒として水素サイクルと同様な冷凍サイクルを形 成するヘリウムサイクル法が適用される。水素サイ クル法で液化能力が100~1000キロリットル/日, ヘリウムサイクル法で10~30キロリットル/日の プラントが運転されている。-253℃までの極低 温に水素を冷却しなければならないため、スケー ルメリットがある大容量プラント、および安価な 電力が経済性成立のための条件である。 約 35%の液化効率で1Nm³の水素を液化するため に1kWhの電力が必要である。

液化酸素に関しても概ね同様である。

(3) 地下貯蔵

廃坑,岩塩空洞,帯水層などの地下空間に水素, 酸素を圧縮貯蔵する方法である。岩塩空洞は1億 Nm³程度まで,帯水層はそれ以上の量の大規模 貯蔵に適している。この方法には次のような利点 がある。

・設備投資と運転費用が低く抑えられる。

 ・温度変化が少ないため、貯蔵圧力の変動が小 さい。

・長期保存に適している。

しかし欧米では実績があるが,国内では適した廃 坑,岩塩空洞がない。

第3表 水素充填密度の比較

Table 3	3	Comparison	of	filling	up	density	of	hydrogen
---------	---	------------	----	---------	----	---------	----	----------

	$\frac{\text{Atom/cm}^3}{(\times 10^{22})}$	Weight percent (%)
Gaseous hydrogen (Normal state)	$5.4 imes 10^{-3}$	100
Liquified hydrogen (20K)	4.2	100
Metal hydride (MgH ₂)	6.6	7.6
Metal hydride (Mg ₂ NiH ₄)	5.6	3.6
Metal hydride (LaNi ₅ H ₆)	6.2	1.4
Metal hydride (TiFeH _{1.9})	5.7	1.8
Gaseous hydrogen in high-pressure cylinder (15MPa)	0.8	$1.2^{(*)}$

Note: The weight of high-pressure cylinder is included.

(4) 水素吸蔵合金²¹⁾
 水素吸蔵合金と水素ガスの反応を次式に示す。

$$\mathbf{M} + \mathbf{H}_2 = \mathbf{M}\mathbf{H}_2 + \mathbf{Q} \tag{7}$$

ここで M は水素吸蔵合金(金属水素化物をつく る合金), MH₂ は金属水素化物, Q は反応熱であ る。水素吸蔵合金では水素が結晶格子間に原子状 に侵入して金属水素化物を形成する。この性質を 利用して水素を貯蔵する。水素吸蔵時に発熱反応, 水素放出時に吸熱反応を起こすため, それぞれ冷 却と加熱が必要である。

国内ではガスクロマトグラフィー用に水素貯蔵 量100リットルの容器が販売されている。海外で は水素貯蔵量1~100 m³の容器が販売されてい る。近年水素自動車用燃料タンクに水素吸蔵合金 を適用する開発が進められている。現在の水素吸 蔵合金には次の点の課題があるが、これからの開 発を通じての解決が期待できる。

- ・高価である。
- ・第3表に示すように液化水素相当の高充填密度であるが、ボンベ相当の高重量である。
 ・吸蔵、放出を繰り返すと粉塵化する。

2.6 ガス貯蔵設備

分散配置型電力負荷平準化システム用ガス貯蔵設 備であるがために,次に示す特徴を有している。

- ・夜間の6時間のみ水素と酸素を貯蔵する。
- ・昼間の3時間のみ水素と酸素を燃料電池に供給 する。

この特徴を考慮すると、次の理由から液化貯蔵方 式は適さない。液化能力的にはヘリウムサイクル法 で対応できる。しかし夜間の6時間以外も液化装置 を極低温に保持しておく必要があるため、多くの電 力が必要である。またガス化にもエネルギーが必要 である。よって次の3方法に絞り、設計を行った。

- ・タンク方式の貯蔵
- ・高圧シリンダー方式の貯蔵
- ・水素吸蔵合金方式の貯蔵

そして既存技術で実績を有し,敷地面積が少なく, 建設費および消費動力がもっとも安価であるタンク 貯蔵方式が現時点では最適と判断した。

システムのコンセプト

経済性を検討したシステムを第13,14,15図に示 す。またこれらのシステムの1日の運転スケジュー ルを第16,17,18図に示す。

3.1 分散配置型電力負荷平準化システム

電力需要の少ない夜間の23時から翌朝5時まで HHOGにより水電解を行い,水素と酸素を貯蔵し ておく。そしてこの水素と酸素を用いて固体高分子 電解質型燃料電池により電力需要ピークの13時から 16時まで発電する。

3.2 電力負荷平準化機能,発電機能と水素供給機能を合わせ持つ分散配置型水素供給ステーション

電力需要の少ない夜間の23時から翌朝5時まで HHOGにより水電解を行い,水素と酸素を貯蔵し ておく。そしてこの水素と酸素を用いて固体高分子 電解質型燃料電池により電力需要ピークの13時から 16時まで発電する。電力需要の少ない深夜と電力需 要ピーク時以外はHHOGにより水素を発生させて, 燃料電池自動車に供給する。電力需要ピーク時以外 は都市ガスを改質した水素を固体高分子電解質型燃 料電池に供給して発電する。

3.3 水素供給ステーション

電力需要ピーク時の13時から16時以外の時間に HHOGにより水素を発生させて,燃料電池自動車 に供給する。

- 4. 経済性の評価方法
- 4.1 計算式
- (1) 設備費
- 設備費(¥)=水電解装置設備費(¥)+ガス貯蔵装 置設備費(¥)+燃料電池設備費(¥) (8)
- (2) 設備単価

設備単価 (¥/kW)=設備費 (¥)÷燃料電池 の発電能力 (kW) (9)

(3) 減価償却率

減価償却率(%)=(1-
$$\alpha$$
) × γ (1+ γ)ⁿ/
{(1+ γ)ⁿ-1+ α × γ } (10)
 α :残存価格(10%)
 γ :金 利(%)
n:減価償却年数(年)

(4) 年経費率

年経費率(%)=減価償却率(%)+金利(%) +固定資産税(%)+資本費諸費率(%)+修繕 費率(%)+給与手当率(%)+直接費諸費率 (%)+業務分担関連費率(%) (11)



第13図 分散配置型電力負荷平準化システム Fig.13 Distributed load leveling system



- 第14図 電力負荷平準化機能,発電機能と水素供給機能 を合わせ持つ分散配置型水素供給ステーション
- Fig.14 Distributed hydrogen fueling station having the functions of load leveling and electrical generation



第15図 分散配置型水素供給ステーション Fig.15 Distributed hydrogen fueling station

Hour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
HHOG	Wa	ter e	lectr	olysis —►	5																			
Storage tank									Stora	ge		• →	•											
Fuel cell												Gene	eratio	on of	elect	ricit	y							

第16図 分散配置型電力負荷平準化システムの運転時間スケジュール Fig.16 Operational schedule of distributed load leveling system

Hour	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24									
HHOG	Water electrolysis for load leveling Water electrolysis for fueling of fuel cell vehicles									
Storage tank	Storage									
Fuel cell	Generation of electricity using SRM hydrogen									

第17図 電力負荷平準化機能と水素供給機能を合わせ持つ分散配置型水素供給ステーションの運転スケジュール
 Fig.17 Operational schedule of hydrogen fueling station having the functions of load leveling and generation of electricity

Hour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ННОG		Water electrolysis for fuel cell vehicle Water electrolysis for fuel cell vehicle									e •►													
Storage tank								,					Stor	age	and i	fuelir	ng		-					

第18図 分散配置型水素供給ステーションの運転スケジュール

Fig.18 Operational schedule of distributed hydrogen fueling station

(5) 年経費

年経費(¥)=水電解装置設備費(¥)×水電解 装置の年経費率(%)+ガス貯蔵装置設備費(¥) ×ガス貯蔵装置の年経費率(%)+燃料電池設 備費(¥)×燃料電池の年経費率(%) (12)

(6) 固定費分発電原価

固定費分発電原価(¥/kWh)=年経費(¥)÷ (燃料電池の出力(kW)×365日×1日の発電 時間×年稼働率(%)) (13)

(7) 深夜に発生させる電解水素の価格(電力代のみからなり,水電解装置の年経費分は上記の年経費に含まれる)

電解水素価格(¥/Nm³)=1Nm³の水素を発 生させるために必要な電力(kWh/Nm³)×深 夜電力料金(¥/kWh) (14)

(8) 深夜に発生させた水素が電力負荷ピーク時に変換される発電原価(燃料相当分)

燃料相当分の発電原価(¥/kWh)=(7)の電解 水素価格(¥/Nm³)÷(水素の高位発熱量 (kWh/Nm³)×燃料電池の発電効率(%)) (15)

(9) 事業税

事業税(¥/kWh)=(固定費分発電原価(¥/ kWh)+(8)の燃料相当分の発電原価(¥/kWh))

第4表 HHOGの経済性評価係数

Table 4 Factors of economical feasibility study for HHOG

		Electrolysis module	Other equipments
Depreciation time	Year	10	15
Rate of interest	%	6	6
Rate of fixed property tax	%	0.75	0.75
Rate of repairs	%	1.8	1.8
Rate of salary	%	0.3	0.3
Total of other rates	%	2	2
Electricity cost in the night-time	Yen/kWh		3
Electricity cost in the day-time	Yen/kWh	1	0
Rate of operation per year	%	8	0

第5表 ガス貯蔵設備の経済性評価係数

Table 5 Factors of economical feasibility study for storage tank

Depreciation time	Year	15
Rate of interest	%	6
Rate of fixed property tax	%	0.75
Rate of repairs	%	1.8
Rate of salary	%	0.3
Total of other rates	%	2
Rate of operation per year	%	80

第6表 燃料電池の経済性評価係数

Table 6 Factors of economical feasibility study for fuel cell

		Cell module	Other equipments	
Depreciation time	Year	10	15	
Rate of interest	%	6	6	
Rate of fixed property tax	%	0.75	0.75	
Rate of repairs	%	1.8	1.8	
Rate of salary	%	0.3	0.3	
Total of other rates	%	2	2	
Rate of operation per year	%	80		

 \times (1.5/98.5)

(10) 発電原価

> 発電原価 (¥/kWh)=固定費分発電原価 (¥/ kWh)+(8)の燃料相当分の発電原価(¥/kWh) +事業税(¥/kWh) (17)

(11) 水素供給ステーションのみでの電解水素の価格

電解水素の価格(¥/Nm³)=(水電解装置設 備費(¥)×水電解装置の年経費率(%)+ガ ス貯蔵装置設備費(¥)×ガス貯蔵装置の年経 費率(%))÷(水電解装置の水素発生能力 (Nm³/h) ×365日×1日の電解時間×年間稼 働率(%)) (18)

4.2 経済性評価係数

各装置の経済性評価係数を第4,5,6表に示す。



第19図 水電解に必要な電力 Fig.19 Electricity for water electrolysis





5. 固体高分子電解質型水電解装置の概念 設計

消費電力を最小化するためには薄い固体高分子電 解質膜を用いて、高温で水電解を行うのが望ましい。 一方固体高分子電解質膜を透過するガスはエネルギー 効率を下げる。この透過ガス量は電解温度が上昇す ると増加し,固体高分子電解質膜の膜厚さが減少す ると増加する。電解電流密度を高くすると電解電圧 は高くなる。最適な電解電流密度は HHOG の設備 費と電力費の両方を考えて決めなければならない。

5.1 HHOG の最適設計点

HHOG は広範囲の温度, 圧力, 電解電流密度で 運転することが出来る。最も経済的な運転条件を決 定するために次のトレードオフ・スタディーを行っ た。

(1) 電解温度

(16)

電解温度が高くなると電解電圧は低くなり、第 19図に示すように水素を1Nm³発生させるため に必要な電力は減少する。一方電解温度が高くな ると第20図に示すように固体高分子電解質膜表面 温度は高くなる。固体高分子電解質膜の膨潤によ る機械的強度の低下,固体高分子電解質膜を通じ て透過するガス量の増加によるエネルギー効率の 低下を考慮すると,固体高分子電解質膜の使用上 限温度は423 K である。市販されている機器の使 用とチタンの水素脆化を考慮して, 電解温度を 373 K として設計した。

(2) 電解電流密度

HHOG の設備費に占める電解モジュールの割 合は高い。電解電流密度を高くすると固体高分子 電解質膜の電解面積は小さくなる。結果として電 解モジュールの設備費は安価になる。一方第19図 に示したように電解電流密度を大きくすると電解



電解電流密度と電力コスト比の関係 第21図

Fig. 21 Relation between the current density and the cost ratio of electricity

に必要な電力が高くなる。

電解電流密度と電解温度373 K における電力コ スト比の関係を第21図に示す。横軸の電力コスト 比は電解電流密度 3 A/cm² における電力コスト と他の電解電流密度における電力コストの比を意 味する。1 A/cm² では0.9に減少し, 6 A/cm² で は1.1に増加する。

電解電流密度と電解温度373 K における電解モ ジュールコスト比の関係を第22図に示す。横軸の 電解モジュールコスト比は電解電流密度3 A/cm² における電解モジュールコストと他の電解電流密 度における電解モジュールコストの比を意味する。 1 A/cm² では2.7倍に電解モジュールのコストは 増加する。6 A/cm² ではほぼ一定になる。電解 モジュールコストの増加が電力コストの減少より も大きいため、最適な電解電流密度を3 A/cm² とした。

5.2 高圧水電解

水電解により発生させた水素と酸素を貯蔵してお く必要がある。すでに述べたように高圧ガス状態で 貯蔵する方法,液体状態で貯蔵する方法,水素の場 合は水素吸蔵合金により貯蔵する方法などがある。 1日の電解時間が6時間と非常に短いことから,液 化して貯蔵する方法は経済的でない。また水素吸蔵 合金は高価である。これらの理由から高圧ガス状態 で水素と酸素を発生させる方法を検討した。

HHOG は高圧の水素と酸素を発生させることが できる。HHOG を高圧で運転しても, 電気化学的 な損失は大きくない。電解に必要な直流電流の量は 電解圧力に関係なく, 次のファラデーの法則によっ て与えられる。

 $I = F \times w/(t \times Eq)$

ただし I : 電解電流 (A) w:水素発生量 (mol) F : ファラデー定数 (=9.648×10⁴ Cmol⁻¹) t : 電解時間 (s) Eq:水素のグラム当量 (-)

(19)式によると 1 Nm³の水素を発生させるためには 2 393 Ah が必要である。

電解セル電圧は次の電圧から構成されている。

V = Vt + Va + Vc + IR

Electrolysis temperature :
$$373 \text{ K}$$

Pressure : Ambient
Optimum current density : 3 A/cm^2
 $0 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 3 \text{ } 4 \text{ } 5 \text{ } 6 \text{ } 7$
Current density $[\text{A/cm}^2]$



 $Vt = Vo + R \times T/(2 \times F) \times ln(P-Pwater)^{3/2}$ (21)

 $Vo = 1.518 - 1.542 \times 10^{-3} \times T + 9.523 \times 10^{-5} \times T$ $\times lnT + 9.84 \times 10^{-8} \times T^{2}$ (22)

ただしV:電解セル電圧(V) Vt:理論電解電圧(V) Va:陽極側過電圧(V) Vc:陰極側過電圧(V) IR:オーム損失(V) Vo:標準理論稼動電解電圧(V) T:電解温度(K) P:電解圧力(atm) Pwater:水の電解温度における蒸気圧(atm) R:気体定数(=8.314 Jmol⁻¹K⁻¹) F:ファラデー定数(=9.648×10⁴ Cmol⁻¹)

一定の電解電流密度,電解温度において,電解圧力 が変化すると理論電解電圧は変化する。一方陽極側 過電圧,陰極側過電圧,オーム損失は変化しない。 すなわち電解電流密度と電解温度を一定に保った場 合,高圧水電解に必要な電力と低圧水電解に必要な 電力の差は理論電解電圧の差と電解電流の積に等し い。

機械的圧縮に必要な動力は次の式によって与えら れる。

$$Pa = Mf \times R \times Ti \times m \times \gamma / (\gamma - 1) \times |(Po/Pi)^{(\gamma - 1)/m\gamma} - 1| / \eta$$
(2)

(23)

ただしPa: 機械的圧縮に必要な動力(W) Mf: 圧縮される気体量(mols⁻¹)

(20)

(19)



第23図 高圧水電解と機械的圧縮の必要電力 Fig.23 Required power for high-pressure electrolysis and mechanical

1g.23

compression



第24回 固体高分子電解質型水電解装置の将来の価格 **Fig.24** Prospective cost of the water electrolyzer

Current density

[A/cm²]

R :気体定数(=8.314 Jmol⁻¹K⁻¹) Ti: 圧縮機入口の気体温度(K) Po: 圧縮機出口の気体圧力(atm) Pi: 圧縮機入口の気体圧力(atm) γ :気体の比熱比(-) m:圧縮段数(-) η:圧縮効率(-)

1時間に水素を700 Nm³,酸素を350 Nm³ 高圧水 電解により発生させた場合と同量の大気圧の水素と 酸素を圧縮機により機械的に圧縮した場合の動力を 第23図に示す。圧縮機の効率を70%とした。1時 間に大気圧の水素700 Nm³を40 MPa まで圧縮する と222 kW必要である。また同様に1時間に350 Nm³ の酸素を圧縮すると111 kW必要である。合計する と333 kW必要になる。40 MPa で水電解すると水 素と酸素を発生させる以外に268 kW 必要である。



第25図 将来の水素の発生価格 Fig.25 Prospective hydrogen cost

この電力は大気圧の水素を機械的に40 MPa に圧縮 するために必要な電力よりも若干多い。しかし水素 と酸素の両方を40 MPa の高圧状態で水電解により 発生させるための電力は大気圧の水素と酸素を機械 的に40 MPa に圧縮する合計電力の80 %である。 燃料電池の効率が向上するため発生酸素を貯蔵して おき,空気の代わりにピーク時に使用するのは望ま しい。水素と酸素の高圧貯蔵を考えると高圧水電解 はエネルギー的に圧縮機よりも優れている。また圧 縮機が必要でないため,設備費が削減できる。

5.3 HHOG の将来の設備費

HHOG の将来の設備費を第24図に示す。この HHOG は40 MPa の水素を1時間に700 Nm³ 発生 させる。電解モジュールのコストが設備費全体にし める割合が高いため、電解電流密度が大きくなると、 設備費は減少する。

5.4 将来の水素発生価格

第24図に示す HHOG を深夜の安価な電力により 1日に3時間のみ運転した場合の水素の発生単価を 第25図に示す。運転時間が1日に3時間のみであり, 稼働率が低いため,固定費分の価格全体にしめる割 合が高い。深夜の安価な電力を使用しているため, 電力費分の価格全体にしめる割合は低い。3A/cm² で電解すると59円/Nm³の水素価格になる。

6. 経済性評価の結果

6.1 分散配置型電力負荷平準化システム

(1) 1日の運転スケジュール

夜間の23時から翌朝5時まで水電解を行い,水 素と酸素を貯蔵する。そしてこの水素と酸素を用 いて,電力需要時の13時から16時まで発電する。 (2) 設備費

40 MPa で高圧水電解が行える HHOG を想定 した。電解温度を373 K,電解電流密度を3 A/ cm^2 とした時の設備費の試算値は**第24**図に示すよ うに2.4億円である。ガス貯蔵装置については仕 様に基づき見積もりを行い,1億円とした。燃料 電池は固体高分子電解質型を想定した。この燃料 電池は自動車用に現在,開発が進められている。 2005年頃に大量生産されると発電能力1 kW あた り,200千円になると予想されている。また米国 エネルギー省の Hydrogen Program では発電 能力1 kW あたり1000~1500ドル(1ドル=120 円で120~180千円)と予想されている。²²⁰ これら のデータを参考にして1 kW あたり150千円とし

第7表 分散配置型電力負荷平準化システムの経済性評価 Table 7 Economical feasibility of distributed load leveling system

	Capital cost	Cost of system	Cost of electricity
	(×100 million yen)	(×1000 yen/kW)	(Yen/kWh)
HHOG Storage tank Fuel cell Total	2.4 1 3.6 7	292	79

第8表 電力負荷平準化機能,発電機能と水素供給機能を合わせ持つ分散配置型水素供給ステーションの経済性 評価(電力負荷平準化運転用)

Table 8Economical feasibility of distributed hydrogen fueling station having the functions of load leveling
and generation of electricity (for load leveling)

	Proportional division rate to operation hours	Capital cost (×100 million yen)	Cost of system (×1000 yen/kW)	Cost of electricity (Yen/kWh)
HHOG	6/21	0.69		
Storage tank	9/24	0.38	00	22
Fuel cell	3/24	0.45	63	22
Total		1.52		

第9表 電力負荷平準化機能,発電機能と水素供給機能を合わせ持つ 分散配置型水素供給ステーションの経済性評価(水素供給運 転用)

Table 9Economical feasibility of distributed hydrogen fueling
station having the functions of load leveling and
generation of electricity (for hydrogen fueling)

	Proportional division rate to operation hours	Capital cost (×100 million yen)	Cost of hydrogen (Yen/Nm³)
HHOG	15/21	1.71	
Storage tank	15/24	0.63	60
Fuel cell	—	_	62
Total		—	

た。これらの値をまとめると第7表のようになる。

(3) 建設単価

総設備を燃料電池の発電能力で割り,建設単価 292千円/kWとなった。この値は現在最も高効率 で大容量のコンバインドサイクル LNG 火力発電 設備の設備単価200千円/kWよりも高い。本シス テムが分散配置型で使用されること,短い建設期 間,高効率であること等を考慮すると,この建設 単価は充分競争力のある値と考えられる。

(4) 電力需要ピーク時の発電原価

既にのべた計算式と経済性評価係数を用いて計 算すると、79円/kWとなった。このように高い 値になったのは、電力需要ピークの3時間のみ発 電しているためである。

6.2 電力負荷平準化機能,発電機能と水素供給機能を合わせ持つ分散配置型水素供給ステーション

(1) 1日の運転スケジュール

電力負荷平準化機能のみでは稼働時間が短いた め、電力需要ピーク時の発電原価が高くなる。次 のように稼働時間を長くすることによって、電力 需要ピーク時の発電原価を下げた。

夜間の23時から翌朝5時まで水電解を行い,水 素と酸素を貯蔵する。そしてこの水素と酸素を用 いて,電力需要時の13時から16時まで発電する。 電力需要ピーク時以外の時間帯では都市ガスを改 質した水素を固体高分子電解質型燃料電池に供給 して,発電する。また5時から13時までと,16時 から23時には HHOG により水素を発生させて, 燃料電池自動車に供給する。

- (2) 建設費
 運転時間を考慮して第7表に示す建設費を案分
 すると建設費は第8,9表のようになる。
- (3) 建設単価
 電力負荷平準化機能に関しての建設単価は63千
 円/kW になる。

(4) 発電原価

第8表に示す建設費を用いて計算すると22円/ kWhになる。電力需要ピーク時以外に都市ガス を改質した水素を供給することによって固体高分 子電解質型燃料電池の稼働率を高めると,建設単 価,発電単価ともに競争力が出る。

(5) 水素発生単価

第9表に示す設備費を用いて計算すると62円/ Nm³になる。運転時間帯を考慮して,昼間の電 力代10円/kWhを用いた。

現在開発が進められている燃料電池自動車の場 合,水素2kgを消費して,250km走行する。²³⁾ 1km走行あたりの水素消費量は0.09Nm³になる。 ガソリン1リットルを100円,ガソリン車の1km 走行あたりのガソリン消費量を0.1リットルとす る。このガソリン価格と同等の水素価格は111円 /Nm³となる。この価格と比較して,水素供給ス テーションにより製造される水素は競争力がある。

- 6.3 水素供給ステーション
- (1) 運転スケジュール
 電力需要ピーク時以外の16時から翌日の13時までの21時間, HHOG により水素を発生させて,
 燃料電池自動車に供給する。
- (2) 設備費
 第10表に示す HHOG, ガス貯蔵装置の設備費
 と同じである。
- (3) 水素発生単価

電力需要ピーク時以外,HHOG を運転するた め,運転時間の長さにより重み付けした深夜電力 代と昼間電力代の平均電力代 8 円/kWh を計算 に用いた。そして60円/Nm³の水素発生価格が得 られた。この水素価格も前述と同じように競争力 がある。

むすび

HHOG と固体高分子電解質型燃料電池を組み合

第10表 分散配置型水素供給ステーションの経済性評価

Table10	Economical	feasibility	\mathbf{of}	distributed	hydrogen	fueling	station

	Capital cost (×100 million yen)	Cost of hydrogen (Yen/Nm ³)
HHOG Storage tank Fuel cell Total	2.4 1 - 3.4	60

わせた分散配置型電力・水素供給システムの経済性 を評価した。HHOG の設備費の内, 電解モジュー ルのしめる割合が高いため、3A/cm²の電流密度 で設備費を試算した。また電解温度を固体高分子電 解質膜の耐熱性、チタンの水素脆化、および市販周 辺機器の耐熱性等を考慮して373 Kとした。そして 1時間に40 MPa の水素を700 Nm³, 発生させる固 体高分子電解質型水電解装置の設備費を2.4億円と した。また固体高分子電解質型燃料電池の価格を発 電能力1kWあたり150千円として経済性を評価し た。電力需要ピークの3時間のみ発電するため、電 力負荷平準化のみでは発電原価は競争力がない。電 カ需要ピーク以外は都市ガスを改質した水素による 発電と燃料電池自動車への水電解水素の供給を行う と稼働時間が長くなり、競争力が得られる。また水 素供給のみでも競争力がある。

現状の化石燃料システムには地球温暖化問題,化 石燃料枯渇問題等がある。これらの問題を解決する ためには無尽蔵に存在し,地球環境の保全性に優れ た再生エネルギーの利用技術を開発する必要がある。 再生エネルギーには化石燃料に比較して種々の欠点 がある。この欠点を補うのが水素エネルギーである。 再生エネルギーを使った水素発生技術では水電解装 置が重要な役割を担う。当社では固体高分子電解質 膜を使った水電解によるオンサイト型水素発生装置 (HHOG)を半導体工業,化学工業,発電所向けに 製品化してきた。この技術をベースに大型化,高圧 化等の技術開発を行うことによって,電力負荷平準 化システム,水素エネルギーシステムに適した HHOG とするように努めていく所存である。

[参考文献]

- 1) 省エネルギーセンター発行,省エネルギー便覧(平 成8年版)
- 2) 電気事業連合会編,「電気事業の現状 1998-1999」, (1998)

- 3) 電気事業連合会編,「環境とエネルギー」, (1998)
- 4) 森田ほか,自動車研究, Vol.21, No.1 (1999)
- 5) http://www.uscar.org/
- 6) 多井勉ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1998), p.2.
- 7) K.E.Johnson et al., Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, 15th, 3, 2015-2018 (1980)
- 8) S.Stucki, Int. J.Hydrogen Energy, Vol.16 (1991), p.461.
- 9) S.P.Cicconardi et al.,: Int. J.Hydrogen Energy, Vol.18 (1993), p.993.
- 10) 清水三郎:日本原子力学会誌, Vol.36 (1993), p.335.
- J.J.Iannucci et al., Proceeding of the 1998 U.S.Hydrogen Program Review, Verginia, April (1998), p.281.
- 12) 金子史彦:省エネルギー, Vol.50, No.3 (1998), p.77.
- 13) 鈴木,伊東弘一編著:エネルギー貯蔵システム,エ ネルギー・資源学会(1992)
- 14) 電気学会燃料電池運転性調査専門委員会編,燃料電 池発電,コロナ社発行(1994)
- L.J.Nuttall: Int. J.Hydrogen Energy, Vol.2 (1977), p.395.
- 16) H.Takenaka et al.: Int. J.Hydrogen Energy, Vol.7 (1982), p.397.
- 17) 第18回新エネルギー・産業技術総合開発機構事業報告会,水素・アルコール・バイオマス技術分科会資料, (1998)
- (1996), p.48.
- 三宅明子ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.41, No.1 (1997), p.55.
- 20) 平井清司ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.1 (1998), p.61.
- 21)田村英雄監修:水素吸蔵合金 NTS 社発行(1998)
- 22) Strategic Plan For DOE HYDROGEN PROGRAM: DOE/GO-10098-532, January 1998
- 23) トヨタ自動車カタログ

連	絡	先	

多	#	勉	技術開発本部 研究開発部 第1研究室 室長	中	井	寛	技術開発本部 研究開発部 第2研究室	廣	瀬	潤	UC 事業室 担当課長
	Е	TEL 0 FAX 0 -mail t.oi@	78 - 992 - 6525 78 - 992 - 6504 9pantec. co.jp		E-m	TE FA ail hr.nał	L 078 - 992 - 6525 X 078 - 992 - 6504 xai@pantec. co.jp		E-ma	T E L F A X il j.hirose	078 - 232 - 8100 078 - 232 - 8110 @pantec. co.jp

振動型膜分離装置の膜の阻止特性に及ぼす振動の影響

Effect of vibration on rejection characteristic of membrane in Vibratory Shear Enhanced Processing



(技)研究開発部第3研究室
 谷田克義
 Katsuyoshi Tanida
 高田一貴
 Kazutaka Takata

振動型膜分離装置の振動が膜の阻止性能へ及ぼす影響をNaCl水溶液をサンプルとして調査した。 その結果,膜を振動させると阻止率が上昇することが分かった。そのメカニズムは,膜表面の濃度 が低下し,濃度境界層が薄くなることによる。この特性を実際問題に適用するために飽和 CaSO4 溶液を用いて振動による膜表面へのスケーリング防止効果について検討を行った。その結果,振動 なしでは透過流束が急激に低下するのに対して,膜を振動させた透過流束はほとんど低下せず,約 3倍濃縮まで濃縮を行うことができた。これは振動により NaCl の阻止率と同様に膜表面の濃度が 低下するため, CaSO4の析出限界濃度以下で操作できることによる。

Effect of vibration generated by Vibratory Shear Enhanced Processing on rejection characteristic of membrane was investigated using NaCl solution as a sample. The result shows that NaCl rejection was increased with vibration. The mechanism of increase of NaCl rejection is that concentration at membrane surface decreases and thickness of concentration boundary layer becomes thin by vibration of membrane. In order to apply this characteristics to an actual industrial application, effect of vibration on prevention of scaling to the surface of a membrane was investigated using saturated $CaSO_4$ solution. The result shows that permeate flux decreased rapidly by a cross-flow filtration without vibration. Compared with cross-flow filtration, pemeate flux keeps high value and the solution could be concentrated to about 3 times concentration with vibration. This result is caused by a possibility of operation under limit deposited concentration of $CaSO_4$ because concentration at membrane surface decreases in the same mechanism as NaCl rejection by vibration.

Key Words :

膜	分	离准	Membrane separation
振		動	Vibration
せ	ん 断 速	度	Shear rate
阻	止 特	性	Rejection characteristic

まえがき

膜分離法は相変化がないため省エネルギー,熱, 薬品不安定物質の変性,失活がほとんど起こらない, 装置,設備がシンプル,省スペース等の多くの利点 のため,近年急速に発展しさまざまな分野への適用 が行われている。膜分離法の利点は,ふるい分け効 果により他の方法では困難な精密な分離が可能であ ること,膜の選択により固形物,溶解性の有機物, イオン等を用途に合わせて分離することが可能であ ること等が挙げられる。膜の阻止性能は膜の構造と 操作圧力,溶液濃度等の操作条件によって変化する が,一般的に膜の構造が緻密になると膜の阻止性能 は向上するが透過流束は減少する。しかし振動型膜 分離装置ではラテックス¹¹やパン酵母培養廃液²⁰に対 して,クロスフロー方式と同一の膜でも振動を与え ることにより透過流束が増加する傾向が見られた。

振動型膜分離装置は独自の振動機構により, 膜を 水平方向に約50 Hz という高周波数で振動させ, 従 来の膜分離法に比べて遥かに大きなせん断速度を膜 表面の流体に与えることができる。この大きなせん 断速度により, 膜へのファウリングを防止し, 従来 の膜分離法と比較して大きな透過流束を得ることが できる。また, 多くの固形物を含む液体はチキソト ロピー性を有するため, 膜表面では見かけの粘度が 低下し流動性が向上する。これにより処理対象液を 高速で流すことにより膜表面にせん断速度を発生さ せ膜モジュールの閉塞を防止している従来のクロス フロー方式の膜分離装置と比較して, 非常に低流速 で処理液を流すことができ, さらに従来法では困難 な高濃縮が可能である。



第1図 振動システムの模式図 Fig.1 Schematic diagram of vibration system

膜の阻止性能は膜構造,操作圧力,溶液濃度によ り変化することはすでに述べたが,膜表面の流速, つまり膜表面のせん断速度の大きな影響も受ける。 これまでの振動型膜分離装置の研究では振動が透過 流束に及ぼす影響についてのみ評価を行ってきたた め,振動が膜の阻止性能に与える影響については不 明であった。そこで本報告では振動により発生する せん断速度が膜の阻止性能に及ぼす影響について検 討を行った。

1. 理 論

1.1 せん断速度^{1),3),4)}

振動型膜分離装置は第1図に示したような構造を しており、膜モジュール、サイズミックマス、トー ションスプリング、偏心荷重、モーターにより構成 されている。モーターにより偏心荷重を約50 Hz で 回転させるとサイズミックマスが水平方向に往復振 動を起こす。この往復振動がトーションスプリング のねじれにより膜モジュールに伝わり、膜モジュー ルがサイズミックマスと逆位相に振動する。

この独自の振動機構により発生する振動の膜分離 への影響を評価する際は、膜表面に発生するせん断 速度を定量的に求める必要がある。せん断速度は式 (1)で表され、 $[s^{-1}]$ の次元を持つ。

膜表面での流体の代表速度は振動速度と一致すると 仮定すると,式(2)で表される。

代表速度=
$$2\omega P = 4\pi f P$$
 (2)

代表長さは速度境界層の厚さとして与えられ,速度 境界層での運動方程式を代表値で表すことにより式 (3)で表される。

$$\delta = (\mu/\rho f)^{0.5} \tag{3}$$

式(2)を式(3)で除すことにより、膜表面の半径方向の 任意の点のせん断速度が式(4)で与えられる。

$$\dot{\gamma} = \frac{4\pi f^{1.5} \rho^{0.5}}{\mu^{0.5}} P \tag{4}$$

振動型膜分離装置の膜は円形をしており,水平方向 に振動する。式(4)より膜表面のせん断速度は振幅に 比例するが,振幅は膜の外周部から中心部に向かっ て小さくなるため,膜表面の半径方向の任意の点で

第1表 せん断速度計算結果 Table 1 Results of calculation of shear rate

Amplitude at the rim of the membrane module [mm]	Frequency [Hz]	Average shear rate [s ⁻¹]	Maximum shear rate [s ⁻¹]	Minimum shear rate [s ⁻¹]
6.35	57.71	21 200	28 600	11 200
12.70	58.43	42 800	57 800	22 700
19.05	58.69	64 800	87 600	34 300
25.4	58.84	86 800	$117\ 400$	46 000
Cross flow	0.1 m/s	210		

せん断速度が異なる。よって膜表面のせん断速度は, 膜面全体のせん断速度を半径方向に積分し, 膜面積 で除した平均値で評価を行う必要がある。平均せん 断速度は式(5)で表される。

$$\dot{\gamma}_{\rm Ave} = \frac{8\pi^2 f^{1.5} \rho^{0.5}}{\mu^{0.5}} \frac{P_2}{r_2} \frac{r_2^3 - r_1^3}{3A} \tag{5}$$

せん断速度の計算結果を第1表に示す。第1表の 値は20℃の水の粘度と密度を使用して計算を行っ た。振動型膜分離装置の振動は装置の共振で発生す るため、振幅が変わっても周波数はほとんど変化し ない。そのため、せん断速度はほとんど振幅に比例 すると考えてよい。

1.2 膜の阻止率

膜の阻止性能は通常,溶質の阻止率で評価する。 阻止率とは原液中に含まれる着目成分の膜による阻 止を示す指標であり,見かけの阻止率と真の阻止率 がある。それぞれの阻止率は式(6),式(7)で表される。

$$R = 1 - C_{\rm P} / C_{\rm F} \tag{6}$$

$$R_{\rm I} = 1 - C_{\rm P}/C_{\rm M} \tag{7}$$

ここで, *C*_F, *C*_P は原液と透過液中の着目成分の濃 度であり, *C*_Mは膜表面の濃度である。膜分離にお いては濃度分極が生じるため, *C*_F と*C*_Mは一致せず, よって見かけの阻止率と真の阻止率も一致しない。 膜表面の濃度は測定できないため,通常,膜の阻止 性能は見かけの阻止率で評価する。また見かけの阻 止率は操作条件により変化するが,真の阻止率は膜 固有のものであるので変化しない。

1.3 濃度境界層と速度境界層

1.2 で述べたように膜分離では濃度分極が生じる。 濃度分極とは,第2図に示すように膜表面近傍に存 在する流体中の着目成分の濃度が, 膜表面とバルク で異なっている状態を意味する。濃度分極が生じた ときに膜表面の濃度が高くなる部分を濃度境界層と 呼ぶ。濃度境界層の厚さは速度境界層の影響を受け, 速度境界層が薄くなると濃度境界層も薄くなる。振 動型膜分離装置の速度境界層の厚さは式(3)で表され, 振動周波数の0.5乗に比例する。クロスフローの速 度境界層の厚さは式(8)で表される。

$$\delta = \frac{\mu}{\rho u} \frac{\sqrt{\text{Re}}}{5} = \frac{1}{5} \left(\frac{\mu l}{\rho u}\right)^{0.5} \tag{8}$$



第2図 濃度分極の概念図



式(8)からクロスフローの速度境界層厚さは速度の 0.5乗に反比例することが分かる。

膜表面の濃度と濃度境界層厚さは測定が不可能で あるが、実験で得られる濃度と透過流束の関係から 求めることができる。濃度境界層の物質収支式を解 くことにより、濃度と透過流束の関係は式(9)で表さ れる。

$$J_{\rm V} = k \ln \left(\frac{C_{\rm M} - C_{\rm P}}{C_{\rm F} - C_{\rm P}} \right) \tag{9}$$

また式(9)を阻止率で表すと式(10)となる。

U 🕽

$$\ln\{(1-R)/R\} = \ln\{(1-R_{\rm I})/R_{\rm I}\} + J_{\rm V}/k \qquad (10)$$

 J_{V} に対して $\ln(C_{F}-C_{P})(\ln\{(1-R)/R\})$ をプロットすると直線が得られる。この直線の傾きからk, 切片から $C_{M}(R_{I})$ を得ることができる。 ここで、物質移動係数kは式(11)で表される。

$$k = D/\delta_{\rm C} = a \cdot u^b \tag{11}$$

式(11)に示したように溶質の濃度境界層内での拡散係 数が分かると濃度境界層厚さを求めることができる。 また、物質移動係数は膜面流速に比例するので、膜 面流束を変化させて見かけの阻止率と透過流束を実

第2表 NF膜の仕様 Table 2 Specifications of NF membrane

験で求めることにより真の阻止率を求めることがで きる。

2. テスト方法

2.1 使用膜

膜の阻止率の評価が容易な NaCl を使用してテス トを行ったため, NaCl が阻止可能な膜を選択した。 NaCl を阻止可能な膜としては, NF 膜あるいは RO 膜が考えられるが, RO 膜は NaCl 阻止率が高 く NaCl 阻止率の変化が分かりにくいため, NaCl 阻止率の比較的低い NF 膜を使用した。第2表に使 用した NF 膜の仕様を示す。

2.2 テスト条件

種々の操作条件での NaCl 阻止率の変化を測定す るため、膜モジュールの振幅(せん断速度), 圧力, NaCl 濃度を変えてテストを行った。また操作温度 は20℃一定とした。第3表にテスト条件を示す。

2.3 テスト方法

テストには VSEP Series Lを使用した。VSEP Series L は室内テスト用の振動型膜分離装置であ り, 膜面積は0.045 m²である。また振動用モーター は 2.2 kW であり, インバーターで周波数を調整す ることにより膜モジュールの振幅を自由に設定可能 である。装置はVSEP, ポンプ, 原液タンクからな り, 透過液, 濃縮液ともに循環させる全循環方式で テストを行った。**第3**図にテストフローを示す。

Material	Backing	Membrane Class	Temperature [℃]	Pressure [MPa]	рН
SPS*	PS/PE**	50 % NaCl rejection***	40 (60)	3 (5)	2~11

SPS: Sulfonated Polysulfone **PS/PE: Polysulfone/Polyester ***Catalogue Specifications

第3表 テスト条件 Table 3 Test conditions

Amplitude at the rim of the membrane module	Pressure	NaCl	Temperature	Flow rate
[mm]	[MPa]	[%]	[℃]	[L/min]
0	0.35	0.2	20	3.5
6.35	0.69	0.4		
12.70	1.03	0.6		
19.05	1.38	0.8		
25.40		1.0		

膜モジュール入口圧力はポンプ出口に設置した圧 力調整弁で調整し、出口圧力は膜モジュール出口に 設置したボールバルブで調整を行った。操作圧力は 膜モジュール入口と出口の平均値とした。また原液 タンク内の原液はジャケットで保温されており、原 液タンク内の温度を測定し操作温度とした。原液は 40Lの純水に所定の濃度となるように NaCl を添 加して作成した。

NaClの濃度は電気伝導度と比例関係にあるため, NaClの阻止率は原液と透過液の電気伝導度を測定 し、式(6)にて算出した。

3. テスト結果

第4,5図に透過流束の測定結果を示す。第4図は NaCl 濃度一定での平均せん断速度に対する透過



第3図 テストフロー

Fig. 3 Block flow diagrams of test







- 第5図 透過流束測定結果(膜間差圧一定)
- Fig. 5 Result of measurement of permeate flux (Transmembrane pressure constant)





流束の変化であり,第5図は膜間差圧一定での平均 せん断速度に対する透過流束の変化である。透過流 束はせん断速度が上昇してもほとんど変化していな い。これは NaCl の濃度が低いため,振動による浸 透圧の低減効果が小さいためと考えられる。また透 過流束は膜間差圧の増加とともに増加し,濃度の上 昇によりわずかに減少している。濃度の上昇により 透過流束が減少するのは,濃度の上昇により浸透圧 が上昇するためと考えられる。

第6,7図に NaCl の阻止率の測定結果を示す。 第6図は NaCl 濃度一定での平均せん断速度に対す る NaCl 阻止率の変化であり,第7図は膜間差圧一 定での平均せん断速度に対する NaCl 阻止率の変化 である。NaCl 阻止率はせん断速度の上昇とともに 増加する。また NaCl 阻止率は圧力の上昇とともに 増加し,濃度の上昇とともに減少する。次に操作条 件の変化による NaCl 阻止率の変化について考察し た結果を述べる。

4. 阻止率向上のメカニズム

操作条件の変化により NaCl 阻止率が変化するの は膜表面の濃度と濃度境界層の厚さが関係すると考 えられる。そこで式(10),式(11)を用いて NaCl 阻止率 の測定結果から膜面の濃度と濃度境界層の厚さを求 めた。式(11)を式(10)に代入し, Jv/u^b 対ln{(1-R) /R}のプロットが直線関係になるようにbを決定す る。この直線の切片から真の阻止率,傾きから 1/a を求めることができる。得られた真の阻止率と透過



第7図 NaCl 阻止率測定結果(膜間差圧一定)





第8図 真の阻止率計算結果

Fig. 8 Result of calculation of intrinsic rejection

液濃度を式(7)に代入することにより膜面濃度 $C_{\rm M}$ を 求めることができる。また式(11)に得られた a,b を代 入することにより物質移動係数 k を求めることが でき, NaCl の拡散係数 ($D = 1.60 \times 10^{-9}$ m/s)を 物質移動係数で除すことにより濃度境界層厚さ $\delta_{\rm C}$ を求めることができる。ここで,式(11)を使用する際, 振動による効果を考慮するため, 膜面流速の代わり に平均せん断速度を使用した。



第9図 膜面濃度計算結果(NaCl 濃度一定)

Fig. 9 Result of calculation of concentration at membrane surface (NaCl concentration constant)



第10回 膜面濃度計算結果(膜間差圧一定) Fig.10 Result of calculation of concentration at

membrane surface (Transmembrane pressure constant)

第8図に真の阻止率の計算結果を示す。多少のば らつきはあるものの、各圧力、濃度で真の阻止率は ほぼ0.8~0.9程度の値となっており、膜の真の阻止 率は膜間差圧、溶質濃度といった操作条件の変化に 影響されず一定であることが分かる。

第9,10図に膜面濃度の計算結果を,**第11,12**図 に濃度境界層厚さの計算結果を示す。**第9,11**図は



第11図 境界層厚さ計算結果(NaCl 濃度一定)Fig.11 Result of calculation of thickness of boundary layer (NaCl concentration constant)



第12図 境界層厚さ計算結果(膜間差圧一定)Fig.12 Result of calculation of thickness of boundary layer (Transmembrane pressure constant)

濃度一定,第10,12図は圧力一定の場合である。こ こで,膜面濃度は電気伝導度で示した。また濃度境 界層厚さの計算結果との比較のため,第11,12図に は速度境界層の計算結果も示した。

図からせん断速度が上昇すると速度境界層が薄く なり、このため膜面濃度が低下し、濃度境界層厚さ も薄くなる。この効果によりせん断速度が上昇する と NaCl 阻止率が上昇すると考えられる。

圧力が上昇すると膜面濃度は上昇するが、濃度境 界層厚さは薄くなる。また透過流束も上昇するため、 結果として透過液濃度が減少し NaCl 阻止率も上昇 すると考えられる。

濃度が上昇すると膜面濃度が上昇し濃度境界層厚 さも厚くなる。また透過流束も低下するため、結果 として透過液濃度が増加し NaCl 阻止率も低下する と考えられる。

5. 適用事例

ここまでは振動が膜の阻止性能に及ぼす影響について述べてきた。膜の阻止性能の向上は振動により 膜表面の濃度が減少し,濃度境界層の厚さが薄くな ることに起因することが分かった。この膜表面の濃 度を低減させる振動の効果により,飽和濃度のイオ ンを溶解した原液に対してスケーリングを低減する ことができると考えられる。次にスケーリング低減 効果についての一例を示す。

第13図にスケーリング低減効果についてのテスト 結果を示す。テストはサンプルとして純水に飽和濃 度の硫酸カルシウムを溶解させたものを用い,濃縮 液を循環することにより濃縮を行った。

図から膜の振動なしでは濃縮初期から透過流束が 急激に低下しているのに対して,膜を振動させると 約3倍濃縮まではほとんど透過流束低下が起こって いないことが分かる。これは振動により膜表面の硫 酸カルシウム濃度が低下し膜表面での硫酸カルシウ ムの析出が抑制されたため,透過流束の低下が抑制 されたと考えられる。

このように膜を振動させることにより飽和濃度の イオンを析出させずにろ過を行うことができるため, カルシウムを飽和濃度近くまで含む製紙排水からの 水回収などクロスフロー方式では膜へのスケーリン グのため高濃縮が困難な原水への振動型膜分離装置 の適用が考えられる。

むすび

振動型膜分離装置の膜の阻止性能向上に関して検 討を行った結果,次に示す結論を得た。

- 1) 膜を振動させることにより膜表面での NaCl 濃 度が低下し,濃度境界層が薄くなることにより NaCl の阻止率が上昇することが分かった。また 圧力,濃度といった操作条件が変化しても NaCl 阻止率は変化するが,この変化も圧力,濃度の変 化に対する膜面濃度,濃度境界層厚さの変化に起 因していることが分かった。
- 2)振動により膜面濃度を低減することができるこ



第13図 CaSO4濃縮テスト結果 Fig.13 Result of CaSO4 concentration test

とから、振動によるスケーリング防止効果につい ても検討を行った。その結果、振動なしでは透過 流束が濃縮初期から急激に低下するのに対して、 膜を振動させることにより約3倍濃縮までほとん ど透過流束の低下を起こさず濃縮を行うことがで きた。これにより、膜を振動させることによるス ケーリング防止効果が確認できた。

また得られた結果から,次のような振動型膜分離 装置の産業上のメリットが考えられる。

- 1)従来方式の膜分離装置では NaCl 阻止率が50% の膜を使用しなければならない場合,振動型膜分 離装置を使用することにより NaCl 阻止率が低く 透過流束の大きい膜を使用することができるので, 膜面積を低減することができる。
- 2)振動によりスケーリングを防止できスケール防止剤を添加する必要がなくなるため、薬品代を低減することができる。

このように振動型膜分離装置には透過流束が大きい,高濃縮が可能といった利点のほかに膜の阻止率 を向上させる効果があることから,膜分離プロセス の改良・改善が期待できる。

<記号の説明>

a	:係数	[-]
Α	: 膜面積	$[m^2]$
b	:係数	[-]
C_{F}	: 原液濃度	[%]
C_{M}	: 膜表面濃度	[%]

:透過液濃度	[%]	δ :速度境界層厚さ	[m]
: 拡散係数	$[m^2/s]$	$\delta_{ m c}$:濃度境界層厚さ	[m]
: 周波数	[Hz]	γ : せん断速度	$[s^{-1}]$
:透過流束	[m/s]	ý _{Ave} : 平均せん断速度	$[s^{-1}]$
:物質移動係数	[m/s]	μ : 粘度	[Pa·s]
: 代表長さ	[m]	π : 円周率	[-]
: 振幅	[m]	<i>ρ</i> :密度	$[kg/m^3]$
: 膜外周部振幅	[m]	ω :角速度	[rad/s]
: 膜内周半径	[m]	[参考文献]	
: 膜外周半径	[m]	1)小西嘉雄ほか:神鋼パンテツク技報,	Vol.42, No.2
: 見かけの阻止率	[-]	(1999), p.28. 9) 谷田古美はみ、抽網パンニック世界	Val 49 Na 9
: 真の阻止率	[_]	2) 谷田兄我はか: 神動ハンテラク技報, (1999) n 41	V01.42, INO.2
: Reynolds 数	[-]	3) B.Culkin: U.S.Patent, No.4, 952, 3	317 (1990)
: 膜面流速	[m/s]	4) B.Culkin: U.S.Patent, No.5, 014, 5	564 (1991)
	 : 透過液濃度 : 拡散係数 : 周波数 : 透過流束 : 物質移動係数 : 代表長さ : 振幅 : 膜外周部振幅 : 膜外周半径 : 膜外周半径 : 見かけの阻止率 : 真の阻止率 : Reynolds 数 : 膜面流速 	:透過液濃度[%]:拡散係数[m²/s]:周波数[Hz]:透過流束[m/s]:透過流束[m/s]:物質移動係数[m/s]:代表長さ[m]:根幅[m]:腹外周部振幅[m]:膜外周半径[m]:腹外周半径[m]:見かけの阻止率[-]:尾ynolds数[-]:腹面流速[m/s]	: 透過液濃度[%] δ : 速度境界層厚さ: 拡散係数 $[m^2/s]$ δ_c : 濃度境界層厚さ: 周波数 $[Hz]$ $\dot{\gamma}$: せん断速度: 透過流束 $[m/s]$ $\dot{\gamma}_{Ave}$: 平均せん断速度: 物質移動係数 $[m/s]$ μ : 粘度: 物質移動係数 $[m/s]$ μ : 粘度: 代表長さ $[m]$ π : 円周率: 振幅 $[m]$ ρ : 密度: 膜外周部振幅 $[m]$ ω : 角速度: 膜外周半径 $[m]$ 1 小西嘉雄ほか: 神鋼パンテック技報,: 見かけの阻止率 $[-]$ 2)谷田克義ほか: 神鋼パンテック技報, (1999), p.28.: 真の阻止率 $[-]$ 3)B.Culkin: U.S.Patent, No.4, 952, 2: 膜面流速 $[m/s]$ 4B.Culkin: U.S.Patent, No.5, 014, 2

連絡先

谷田克義 技術開 研究 第3	発本部 高田 開発部 (工学) 研究室	一貴 技術開発本部 專士) 研究開発部 第3研究室 第5
T E L 078 - 992	2 - 6525	T E L 078 - 992 - 6525
F A X 078 - 992	2 - 6504	F A X 078 - 992 - 6504
E-mail k.tanida@pante	c.co.jp E	-mail k.takada@pantec.co.jp

21

₹

生物と膜ろ過による井水中の高濃度,

鉄、マンガン処理

Removal Treatment of High Concentration Fe and Mn in Well Water by Treatment of Biology and Membrane.



 (環)技術部第3技術室 去来川辰彦
 Tatsuhiko Isagawa
 (環)工務部三重出張所山地洋樹 Hiroki Yamaji

生物処理および膜ろ過法を用いて,井戸水に含まれる高濃度の鉄,マンガンの除去を行った。その結果,高濃度の鉄は生物処理によって安定して除去されることが確認できた。また,高濃度マンガンは,低流速とし接触時間を長くすることによって除去が可能であった。

生物処理を利用した,高濃度の鉄およびマンガンの除去処理は,酸化剤を使用しないため,自然 に優しい処理であるため,飲料水としての処理に適している。なお,膜ろ過については種々の検討・ 試験を実施中であり,その成果は次回報告する。

High concentration Fe and Mn included in well water were removed by using the biological treatment and the membrane filtration method. As a result, it was confirmed that high concentration Fe was stably removed by the biological treatment. And, high concentration Mn could be removed under low flow velocity and long contact time.

The method of removing high concentration Fe and Mn which the biological treatment was used is gentle to the earth and suitable as the drinking water. Various examinations are being executed about the membrane filtration now, and the result will be reported to the next time.

Key Words :

生 物 処	理	Biological treatment
鉄バクテリ	7	Iron bacteria
除	鉄	Removal of iron
除マンガ	ン	Removal of manganese
膜		Membrane filter

まえがき

Q

近年,工業化が急激に進み,その結果工業用水使 用量も増加し井戸水も生活用水や工業用水として利 用されるようになってきた。

一般に井戸水に含まれる鉄,マンガンはイオン状 として存在しており,これらの物質は各用水として 地上で使用する際に酸化物となり,使用目的により

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

種々の障害を引き起こす事が分かっている。このた め、鉄、マンガンの除去技術は重要性が増しており、 これまでその処理に多量の薬品や大規模な設備を必 要とし、また操作も煩雑であった。本稿では、操作 性と装置のコンパクト化および飲料用水として強く 要求されている"おいしい水"を念頭に生物によ る自然的な処理と、膜による高度処理を組み合わせ たプロセスの検討と実証確認結果を次に報告する。 なお,生物処理による鉄,マンガン除去に関する報 告を行い,膜による高度処理に関しては成果がまと まり次第報告する。

1. 井戸水の用水化処理

第1図に水中の鉄,マンガンの除去技術を示す。 井戸水を含む地下水の用水化処理において,溶存し ている鉄,マンガンを除去する技術は,物理化学的 処理方法と生物学的処理方法に大別される。また,

一般に除去対象物として問題となってくる項目として,鉄,マンガン以外に,SS,生菌などが挙げられる。

1.1 井戸水の除鉄除マンガン処理¹⁾

1)物理化学的処理法

物理化学的処理方法は,鉄の場合,塩素などの 酸化剤を利用し酸化反応によって固形物として析 出させた後,凝集剤を添加し粗大フロック化させ, ろ過によって除去する方法である。また,一般に マンガンは容易には酸化されないため,触媒作用 のあるマンガン砂などのろ材と酸化剤を併用した 接触酸化による効率的な除去を行う。原水中の鉄, マンガンが多量にある場合または酸化反応が遅く コロイダル状である場合には,凝集槽や沈殿槽を 必要とする場合もある。本手法の最大の問題点は, 酸化剤・凝集剤などの薬品を大量に使用する事と 高濃度の場合、設備が大型化する事である。

2) 生物学的処理方法

生物学的処理方法は,鉄バクテリアによって水 中に溶存する鉄,マンガンを除去する方法で,古 くから緩速ろ過法においてなされたメカニズムで ある。この自然界に生息する鉄バクテリアを利用 した除鉄除マンガンのメカニズムの詳細は,水中 の鉄,マンガンが菌体中に取り込まれ,固定され ることによって除去が可能と考えられている。

本手法は,薬品を使用しないため,環境に優し い処理方法として近年注目されている。

1.2 除濁·除菌処理

精密ろ過膜,限外ろ過膜などによる膜ろ過法は, わが国において小規模水道における高度浄水処理の 新浄水技術として,厚生省によって認可され,最近 では浄水設備の新設のみならず,更新の場合でも膜 ろ過法を採用するケースが,簡易水道施設として急 速に増加してきている²⁾。

精密ろ過や限外ろ過法の特徴は,溶解性有機物な どは除去できないが,濁度で表されるような生菌を 含む懸濁物質を確実にかつ安定して除去することが 出来ることである。

- 2. 実 験
- 1) 実験目的

除鉄, 除マンガン処理方法として, 生物を利用



Fig. 1 Removal technique of Fe and Mn from water

する方法は既報³⁰により報告されている。既報で は,原水中の鉄,マンガンが共に低い濃度状態に おいて鉄バクテリアによって安定して除去出来た ことを確認している。

本報では,原水中の鉄,マンガン濃度が高濃度 の場合において,薬品を使用しない生物処理によ る除鉄除マンガンが可能かの検討を行った。

2)予備実験方法

高濃度鉄,マンガンを含む井水の処理では,従 来法の凝集沈殿ろ過法を用いた場合大量の酸化剤 が必要となってくる。そこで,今回の原水におけ る酸化剤の必要量を予備実験として確認した。酸 化剤として次亜塩素酸ナトリウムを用い,ビーカー テストにより行った。塩素酸化法による除鉄除マ ンガンテストでの塩素注入量は次の式より算出し 設定した。

理論塩素要求量=10.0×NH₃N+0.64×Fe +1.3×Mn

次亜塩素酸の添加量は,

- 60 ppm (鉄の理論塩素要求量+マンガンの理 論塩素要求量×0)
- 80 ppm (鉄の理論塩素要求量+マンガンの理 論塩素要求量)
- ③ 100 ppm (鉄の理論塩素要求量+マンガンの理 論塩素要求量×2.6)とした。
- 3)BCF 実験フロー

第2図に実験フローを示す。今回の実験では、 原水中の鉄、マンガン濃度が高いため2段階によ る除鉄・除マンガン処理を試みた。井水原水は原 水槽で鉄バクテリアの生息のため曝気をし、水中 への酸素供給を行い、原水ポンプを経由して鉄除 去目的の BCF-1カラムへ給水する。BCF-1の処 理水は、マンガン除去目的の BCF-2、BCF-3へ 並行して供給され,各々のカラムで処理される。 ここで,BCF-2,BCF-3は充填材を変更し,除 マンガン能力を比較した。BCF処理水は,膜装 置でろ過実験を行うため水槽に一旦受け,一定量 保有した後にバッチ処理にて膜ろ過を行う。なお, BCFは当社登録商標名で,ろ材に球状・多孔質 の無機質焼成品を用いた生物膜ろ過装置であり, このBCFは微生物保持能力が高く,空隙率が大 きいことから高効率の処理が可能な装置である。)ティト装置

4)テスト装置

第3図に使用した BCF カラムの概要を示す。 今回の実験では,BCF-1 ろ材として多孔質セラ ミック(粒径7~8 mm),BCF-2 ろ材として同 じく多孔質セラミック(粒径5~6 mm),BCF-3 ろ材として,アンスラサイト(1.5 mm)+砂 (0.6 mm)を使用した。また,膜装置は,自動空 気逆洗が可能な,0.2 μ 孔径の PP 製膜の MF 膜 ユニット⁴⁾を使用した。

5) 実験条件

原水水質の分析結果を第1表に示す。今回の処 理対象水には高濃度の鉄,マンガンが溶存してい る。また、シリカ濃度も高いことから、酸化反応 が進むには不利な条件であることが分かる。

一方, BCF を用い原水を処理した時の処理水 質は,次に示すように水道水質基準に合致するも のとした。

水質 全 鉄<0.3 ppm

全マンガン<0.05 ppm

また,処理流量は,通水 LV=150 m/日を目標 としたが,鉄,マンガンの除去能力に応じ随時変 更した。

- 3. 実験結果
- 3.1 塩素酸化法による除鉄,除マンガン処理

(予備実験)

結果を第4回に示す。次亜塩素酸の添加量が理論



Vol. 43 No. 1 (1999/9)



Fig. 3 Schematic diagram of test columns

第1表	原水水質	
Table 1	Quality of r	aw water

Sample name	Unit	Sample-1	Sample-2	Average
Temperature	Ĉ	22.5	22.4	22.5
Turbidity	ppm	33.8	14.7	24.3
Color	_	150	60	105.0
pН		6.8	6.6	6.7
Conductivity	μ S/cm	183	200	191.5
M-Alkalinity	mg/l as CaCO₃	60.6	59.5	60.1
P-Alkalinity	mg/l as CaCO₃	0	0	0
Total hardness	mg/l as CaCO₃	61.6	61.4	61.5
Ca hardness	mg/l as CaCO₃	27.8	29.8	28.8
Ma hardness	mg/l as CaCO₃	33.8	31.6	32.7
COD Mn	mg/l	0.5	1.0	0.8
Free carbonic acid	mg/l	18.9	29.7	24.3
Chloride ion	mg/l	3.02	3.52	3.3
Sulfuric acid ion	mg/l	22.9	23.5	23.2
Nitrate ion	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Phosphate ion	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Silica	mg/l	63	66.1	64.6
Ammonium ion	mg/l	0.02	0.16	0.09
Iron	mg/l	8.2	6.56	7.4
Manganese	mg/l	1.13	1.04	1.1
TOC	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5

等量以下の場合,鉄の酸化が時間経過と共に進んで いくのに対し,マンガンは酸化はほとんど進行して いない。鉄の酸化はマンガンに対して優先的に行わ れている。また,鉄を完全に除去するための塩素要 求量は,鉄濃度に対して等量以上であれば,60分以 内に除去が可能であった。一方,鉄と同時にマンガ ンを完全除去するためには,マンガンの理論塩素要

求量に対し2.6倍の塩素量を注入し60分の反応時間 が必要である事が分かった。

この結果より,塩素酸化法による,高濃度の鉄, マンガン除去処理は,過剰な薬品の使用と長い反応 時間が必要である事が確認された。

3.2 BCF による除鉄,除マンガン処理

予備実験で明らかなように、酸化剤による除鉄除



第4図 次亜塩素酸添加による鉄,マンガンの除去能力 Fig. 4 Removal ability of Fe and Mn by NaClO addition

ŧ

e

マンガン処理は,過剰の酸化剤と長い反応時間が必 要であるのに対し,次に示す生物処理では,薬品を 全く使用しないため自然に優しい処理方法である。 1)1段処理(除鉄)

第5回にBCF-1の鉄除去性能を示す。濃度測 定は,鉄,マンガン共,溶存鉄濃度と全鉄濃度 (固形物鉄+溶存物鉄)を測定した。なお,今回 の実験の鉄バクテリアは,他の処理設備より植菌 を行なった。

BCF-1入口の鉄濃度は,原水槽での曝気の影響で幾分低下し,全鉄が6.5~7.5 ppm,溶存鉄が 4~5 ppmであった。また,通水流量はLV= 150 m/dで開始した。その結果,処理水中の溶存 鉄濃度は,実験開始初期から優れ,実験開始後20 日経過時点で低濃度領域で安定した。一方,全鉄 の除去能力は,実験開始から性能が悪く,暫く継 続して高い値が見られ,安定した処理が可能とな るまでに50日程度必要であった。

これらの現象は,鉄バクテリアの特性である水 中の第1鉄を水酸化第2鉄として菌体内部あるい は外部に沈積する性質が最初に現れたため,まず 溶存鉄が除去されたと判断できる。また,全鉄の リークは,その大部分が酸化物状態であり,実験



第5図 BCF-1カラムの除鉄性能 Fig. 5 Removal efficiency of Fe by BCF-1



第6図 BCF-1カラムの除マンガン性能 Fig. 6 Removal efficiency of Mn by BCF-1



第7図 BCF-2カラムの除マンガン性能 Fig. 7 Removal efficiency of Mn by BCF-2

開始から BCF ろ材のろ過能力が機能するまでの 間,安定処理が出来なかったと考えられる。

2) 2段処理(除マンガン)

第6図に BCF-1のマンガンの除去性能を示す。 図からも分かるように, BCF1段ではマンガン は僅かしか除去されずに, BCF-1処理水中にリー クしてくる。全マンガン,溶存マンガンともにリー ク濃度が同等であることから,マンガンは BCF-1では酸化されずイオン状のままリークしている ことが分かった。

次に BCF 2 段による除マンガンの検討を行っ た。BCF-2の充填ろ材は, BCF-1と同種とし粒 径を小さくし接触効率を向上させた。また, 並列 設置の BCF-3 はさらに接触効率向上のために充 填ろ材をアンスサイト・砂の組合せとした。

その結果を第7,8図に示す。BCF-2は運転 開始直後はLV=150 m/日としたが、処理性能が 良くないため、LVを低くした。また BCF-3 は 運転開始直後から通水LV=20 m/日程度で馴養 期間を設けた。

通水 LV を低下させる事で、マンガンの除去性 能は向上している。特に接触効率を向上させた BCF-3 では、実験開始後50日を経過し、通水



第8図 BCF-3カラムの除マンガン性能 Fig. 8 Removal efficiency of Mn by BCF-3

LV ≒ 20 m/日の条件で,全マンガン濃度<0.05 ppm を達成する事が可能であった。

3.3 逆洗後の影響

1)水逆洗

第9図のAにBCF-1カラムの水逆洗後の差 圧の上昇および鉄の除去性能を示す。図では,洗 浄直後の差圧を「0 cm」として表記した。また 逆洗はLV=30 m/hで10分間行った。逆洗終了 直後から差圧の上昇が始まり,短時間で差圧が上 昇し5~6時間後に40 cmを越えその後も急激に 上昇している。また,洗浄後の鉄の除去性能は, 処理目標値の<0.3 ppmを達成するまでに,4時 間程度必要であった。

逆洗後の差圧の上昇が早いことから,逆洗間隔 が短くなる事が予想される。水逆洗 LV=30 m/h では洗浄が不十分であると考えられる。一方,逆 洗後の鉄の除去性能は,約4時間後に<0.3 ppm を達成した。

2) 気水逆洗

第9図のBにBCF-1カラムの逆洗法として, 前記,水逆洗方法に対して洗浄効果向上のために 気水洗浄法を採用した時の差圧上昇および鉄の除 去性能を示す。図の表記は,前記と同様に逆洗直

後の差圧を「0 cm」とした。洗浄方法は、逆洗 LV=30 m/h で通水し、同時に短時間で大量のエ アーを送り込み数回繰り返す洗浄方法を採用した。 その結果、逆洗後6時間を経過した時点での差圧 の上昇は5 cm 以下と非常に小さい。これは、間 欠曝気逆洗方法によって、充填材の内部まで洗浄 が行き届き、生物によって補足された鉄成分が十 分に洗浄されたためと考えられる。また、逆洗に よって心配された処理性能の低下も、水逆洗と同 等以下で洗浄後3時間程度で処理目標値の<0.3 ppm を達成し、回復能力として違いがない事を 確認した。

4. まとめ

井水中の高濃度鉄,マンガン除去処理において, 生物処理の適用を検討した。その結果次の事が明ら かとなった。

- 1) BCF1段処理において LV=150 m/dの条件で, 高濃度鉄は,処理水質<0.3 mg/1の処理が可能 であった。
- 2) BCF2段処理において LV=20 m/dの条件で, 高濃度マンガンは,処理水質<0.05 mg/lの処理 が可能であった。しかし,設備化にあたっての経 済性能など問題もあるため今後の検討課題とする。
- 3) 逆洗方法としては、充填ろ材内を十分に洗浄す るための、気水洗浄が必要であった。逆洗後の、 鉄の除去能力の回復は、約3時間程度であった。

むすび

生物処理を利用した BCF による除鉄除マンガン 装置は,現在既に実用化されており順調に運転を行っ ている⁵⁾。このプロセスの特長として,

- ランニングコストの低減(薬品使用量の低減) が可能。
- ② 薬品を使用しないため、天然水であり、トリハ ロメタンなどの副生成物がなく自然に優しい処 理方法である。
- メンテナンスが容易。
 などがある。



第9図 BCF-1カラムの逆洗後の処理性能 Fig. 9 Treatment performance after backwash of

BCF-1

当社では,既報により低濃度の鉄,マンガンを生 物処理によって除去が可能であることを確認してい る。今回の報告で高濃度の鉄,マンガンへの適用を 検討した結果,鉄,マンガンで処理能力に差がある ものの,水道法基準を満足する水質を得ることが出 来た。今後,高濃度マンガンの処理能力の向上,及 びその運転条件を確立することが必要である。

[参考文献]

- 高井雄ほか:用水の除鉄・除マンガン処理, 産業用 水調査会
- 2) 土屋悦輝ほか:水のリスクマネジメント実務指針
- 3) 松下滋ほか:神鋼パンテツク技報 Vol.37, No.3 (1993), p.24.
- 4) SP メムコア
- 5) 自然ろ過施設: 京都府城陽市上下水道部

連絡先

去来川 辰 彦 環境装置事業部 技術部 第3技術室 TEL 078 - 232 - 8098 FAX 078 - 232 - 8056 E-mail t.isagawa@pantec. co.jp

膜ろ過プロセスにおけるフミン質の除去

Removal of Humic Substances by Membrane Filtration Process



(環)製品開発室 藤井 匡 Tadashi Fujii 北海道大学研究員 下 如 林 Rulin Bian

千歳川表流水の膜ろ過実験の結果に基づき, 膜ろ過プロセスにおけるフミン質の除去特性につい ての検討を行い, 膜面の濃度分極現象がフミン質の除去に大きな影響を及ぼすことが分かった。中 空糸 UF 膜のクロスフローろ過では, 膜細孔径よりはるかに大きな分子サイズをもつフミン質しか 除去できず,そのほとんどは逆輸送されずに膜面に堆積する。振動を伴う MF, UF, NF 膜ろ過 では, 膜面からのフミン質分子の逆輸送速度が大きく, 除去されたフミン質が濃縮水に逆輸送され るため, 膜面の濃度分極が抑制され,フミン質の除去性が高められる。また,振動によるフミン質 の除去性の向上効果は, 脱塩率30 % 以上の NF 膜ろ過で最も大きいことが明らかとなった。

This paper dealt with the experimental results concerning the removal of humic substances in Chitose River water by membrane filtration processes. The phenomenon of concentration polarization influences the removal of humic substances. Ultrafiltration (UF) operated under the cross-flow mode can remove only humic substances with a molecular size larger than the membrane pore size. In the cross-flow UF process, the removed humic substances were accumulated on the membrane surface. The vibration action increased the removal efficiency of humic substances in the microfiltration, UF and nanofiltration process. Strong shear produced by the vibration diffused away the humic substances from the membrane surface to the bulk water, therefore the accumulation of humic substances on/ near the membrane surface, i.e. formation of concentration polarization boundary layer, is prohibited.

Key Words :

膜	ろ				過
濃	J	芰	分		極
フ	Щ		ン		質
ク	П	ス	フ		-
振					動

Membrane filtration Concentration polarization Humic substances Cross-flow Vibration

まえがき

水道水質基準では、トリハロメタンを代表とする 消毒副生成物に関する規制が厳格になりつつある。 塩素消毒に変わる生物学的安定化技術が開発されて いない現段階では、消毒副生成物を削減するため、 水道原水中の消毒副生成物の前駆物質であるフミン 質を如何に除去するかが重要である。

汚濁河川水中のフミン質には,植物成分などが土 壌中で分解,縮合して生じる陸成フミン質,及び水 中の有機物や水生生物成分から生成する水成フミン 質の他に,処理または未処理のし尿水,下水,工場 排水などの放流水からのフミン質も含まれている。 また,フミン質は特定の化学構造をもつ単一化学物 質ではなく,様々なサイズと物理化学的性質を有す る混合系である。

従来の凝集・沈殿・砂ろ過にオゾン酸化・活性炭 吸着を組み合わせた高度浄水処理システムでは、フ ミン質が有効に除去される一方で、敷地面積の増大 等のデメリットが挙げられている。次世代の水処理 技術として注目されている膜ろ過プロセスにおける フミン質の除去特性、膜ファウリングとのかかわり などについては、現在のところ、まだ十分に検討さ れていないのが現状である。

本報では、膜ろ過における濃度分極現象、粒子の 輸送と逆輸送を考察した上、中空糸クロスフロー UF膜ろ過、及び振動型膜分離装置VSEP[™](VSEP =Vivratory Shear Enhanced Processing,製造 元:米国 NEW LOGIC INTERNATIONAL INC.) を用いた MF, UF, NF 膜ろ過におけるフミン質 の除去特性についてまとめた結果を報告する。

1. 千歳川表流水中のフミン質

フミン質は天然河川水中の有機物の大部分を占める¹⁾。河川水に含まれているフミン質の濃度と粒径 分布は、その流域特性によって支配される。千歳川 流域の中・下流部は泥炭地帯特有のフミン酸とフル ボ酸がフミン質の主体となっている。第1図に千歳 川原水におけるフミン質の濃度指標である260 nm 紫外部吸光度(E₂₆₀)と溶解性有機炭素濃度(DOC)の 関係を示す。DOC/E₂₆₀が約32と低いことから、原 水中の溶解性有機物はフミン質が主体であることが 分かる¹⁾。このような天然水中の有機成分は、DOC を測定せず、簡単に測定できる E₂₆₀ を用いて評価す ることが可能である。

第2図に実験原水である千歳川表流水中のフミン 質を分子篩膜により分画した結果を示す。千歳川原 水中のフミン質は,主に見かけ分子量10万 Da 以上 フミン質の見かけ分子量の測定には、ゲルろ過法、 分子篩膜ろ過法などの方法がある。ゲルろ過法は、 有機成分とゲルの親和性の影響を受けやすいが、短 時間、少量のサンプルで見かけ分子量の結果が得ら れる。一方、分子篩膜法は、無荷電の親水性膜を用 いることにより、有機成分と膜の親和性の影響を小 さくすることができるが、長時間、多量のサンプル が必要となり、また、濃度分極の影響を受ける可能 性がある。本報では、この二つの方法を併用して、 膜ろ過におけるフミン質の除去特性を検討した。



第1図 千歳川原水の DOC と E₂₀₀ の関係(1994/10~ 1998/12)





第2図 分子篩膜による千歳川原水中のフミン質の分画 Fig. 2 AMSD of humic substances in Chitose river water by ultrafiltration fractionation

2. 濃度分極と物質輸送

2.1 濃度分極

膜ろ過では,除去された物質が膜面付近に濃縮され,濃度分極現象が生じる。濃度分極は膜ろ過の分 離性能に大きな影響を及ぼす。

第3図は濃度分極の概念を示す。第1式は濃度分 極を表す木村—Sourirajan 式である。

$$\ln[(C_M - C_P)/(C_F - C_P)] = J_V/k$$
 (1)

ここで、 C_P , C_F , C_M はそれぞれ透過水、供給水 および膜面の分離物質濃度(mol/m³)、 J_V は膜透過 水流束(m/s)、k は物質移動係数(m/s)である。物 質移動係数 k は拡散係数(D, m²/s)と濃度分極境 界層の厚み(δ , m)の比である。通常、クロスフロー の線速度を上げると、境界層厚み δ が小さくなり、 物質移動係数 k は大きくなる。それに伴って膜面 濃度が下がり、透過水濃度が低くなり、除去性能が 高められる。

2.2 粒子輸送と逆輸送

膜ろ過では、阻止された分離粒子は濃度分極により、膜面から濃縮水に逆輸送される。分子サイズがマイクロメートルオーダー以下の粒子の逆輸送速度は、ブラウン拡散(Brownian diffusion)とせん断拡散(Shear-induced diffusion)により支配される。 希薄溶液における粒子のブラウン拡散²⁰速度 *Va*(m /s)とせん断拡散速度³⁾ V₅(m/ s)はそれぞれ第2式 と第3式で求められる。

$$V_B = 1.31 (\gamma D_B \phi_W / \phi_b L)^{1/3}$$
(2)

$$V_{\rm S} = 0.072\gamma (a^4 \phi_W / \phi_b L)^{1/3} \tag{3}$$

ここで、 γ はせん断速度(s⁻¹)、 D_B は拡散係数 (m²/s)、 $\phi_W \geq \phi_b$ はそれぞれ膜面と濃縮側液本体の 粒子濃度(Volume fraction、%)、Lはチャンネル の長さ(m)である。

拡散係数 D_B は第4式の Stokes-Einstein 方程式 により求めた。

$$D_B = \kappa T / (6\pi \, \eta a) \tag{4}$$

ここで, κ は Boltzmann 定数 (1.380×10⁻²³J/mol/K), Tは絶対温度(K), η は粘度(Pas)である。

第2式のブラウン拡散速度と第3式のせん断拡散 速度の和が粒子の逆輸送速度となる。粒子の膜面へ の輸送速度が膜透過水流束と等しいとすれば,その 逆輸送速度が膜透過水流束を上回ると,粒子は膜面 に堆積せず,濃縮水に逆輸送される。クロスフロー ろ過の線速度を上げると,膜面のせん断速度が大き くなり,粒子の逆輸送速度が大きくなることがよく 知られている。



第3図 濃度分極:膜面せん断速度の影響

Fig. 3 Concentration polarization model: effect of shear rate

VSEP は、フィルターパックを振動させること により膜面に高いせん断力を与えることを特長とす る。振幅を 1 inch に設定した Series L の VSEP で は、膜外周部、中心部および平均膜面せん断速度は それぞれ 40423、103052、76215 s⁻¹ であることが小 西ら⁴⁰の計算により求められた。

第4図に、 $\phi_W/\phi_b \epsilon_{50}$ 、L $\epsilon_{0.3m}$ として、VSEP の振幅を1inch、1/2inch、1/4inch とした場合の 平均膜面せん断速度を用いて計算した単一粒子の逆 輸送速度を示す。ここで、振動を行なわない場合の 膜面せん断速度は0.5 m/s のクロスフローろ過に相 当すると仮定し、2500 s⁻¹ として計算した。これ によると、振動で膜面せん断力を与えることにより、 単一粒子の逆輸送速度が大きくなると同時に、最も 低い逆輸送速度を有する粒子の粒径も小さい方にシ フトすることが分かる。

2.3 フミン質除去に及ぼす膜面せん断力の影響

前述のように,様々な分子サイズを有するフミン 質は,その分子サイズと膜の細孔径との相対関係か ら,次のように分類できる。

グループ1:

l

é

膜細孔径よりはるかに大きく, 膜の篩い分け 作用により100%除去できる部分。

② グループ2:

膜細孔径に近い分子サイズを有し、膜ろ過に おける除去性が透過水流束や膜面せん断速度な どの操作条件により左右され、濃度分極の影響 を受ける部分。 ③ グループ3:

膜細孔径よりはるかに小さく, 膜ろ過では除 去できない部分。

膜の細孔径は幅広い分布を持つため、グループ1 以外の中・低分子フミン質はほとんどグループ2に 相当することが考えられる。せん断速度が高いほど、 第4図に示したように阻止された中・低分子フミン 質の膜面からの逆輸送速度が大きく、膜面濃度が低 くなる。そのため、第3図に示したように濃度分極 が抑制され、中・低分子フミン質の除去率が膜面せ ん断速度の上昇に伴って高くなることが予想される。 3. 膜ろ過プロセスにおけるフミン質の除

循環ライン(膜濃縮水を原水側に循環するライン) を設けた膜ろ過におけるフミン質除去性の評価には, 原水 E200 を基準にした除去率,濃縮水を基準にした 阻止率,及び膜面濃度を基準にした真の阻止率があ るが,次のフミン質の除去率はすべて原水を基準に した除去率を用いた。

3.1 中空糸クロスフロー UF 膜ろ過

千歳川表流水を実験原水とし、分画分子量15万 Daの中空糸の酢酸セルロース膜(CA)、5万Da の中空糸のポリアクリロニトリル膜(PAN)を用い て、線速度を0.5m/dayに設定したクロスフロー UF 膜ろ過の実験を行った。実験期間中の膜透過水 E₂₆₀と原水 E₂₆₀の関係を**第5**回に示す。分画分子量 の異なる CA 膜と PAN 膜の間には膜透過水 E₂₆₀の 差はほとんど見られず、UF 膜透過水と原水のE₂₆₀





第5図 UF 膜ろ過における膜透過水 E₂₀₀ と原水 E₂₀₀の関係

Fig. 5 Correlation between E_{250} in raw water and E_{250} in permeate of UF membrane filtration



第6図 CA 膜ろ過における分子量別のフミン質除去率と 濃縮倍率(2000時間経過,ろ過圧力50kPa)

Fig. 6 Removal and concentration of humic substances in CA membrane filtration(operating time=2000 hous, operating pressure=50 kPa)

との間には良好な直線関係が見られた。E₂₆₀の平均 除去率は約30%であった。

CA 膜ろ過で2000時間を経過した時点の分子量 別のフミン質除去率と濃縮倍率の関係を第6図に示 す。CA 膜ろ過では、原水中の見かけ分子量10万 Da 以上の高分子フミン質はほぼ100%除去された が、見かけ分子量10万 Da 以下の低分子フミン質は ほとんど除去できなかった。この結果から、クロス フローの UF 膜ろ過では、除去されたフミン質のほ とんどは、前述の第1グループの高分子フミン質で あり、濃度分極の影響を受ける第2グループの中・ 低分子フミン質はほとんど除去されないことが確認 された。



第7図 VSEP-MF 膜ろ過における E₂₀₀ 除去率と濃縮倍率 の経時変化

Fig. 7 Removal efficiency and condense factor of E200 in VSEP-MF filtration

また,第6図によると,循環水中の高分子フミン 質の濃縮はほとんど見られず,クロスフロー UF 膜 ろ過で除去された高分子フミン質は,膜面から逆輸 送できず,そのほとんどが膜面に堆積することが推 察できる。見かけ分子量10万 Da 以下の低分子フミ ン質は濃縮側に若干濃縮されていることが確認され た。これは,第4図に示したように,低分子のフミ ン質がブラウン拡散により濃縮側液本体に逆輸送さ れていることによるものと考えられる。

3.2 VSEP-MF 膜ろ過

テフロン製の公称孔径0.1 μ m の MF 膜を用い, 振幅 1 inch で VSEP-MF 膜における千歳川原水ろ 過実験を行った。 E_{260} の除去率と濃縮水中の濃縮倍 率の関係を第7回に示す。 E_{260} 除去率は40%以上と なり,前述の中空糸 MF, UF 膜のクロスフローろ 過と比較して高い除去率が得られた。これは,篩い 分け作用により除去されるグループ1の高分子フミ ン質以外に,グループ2の中・低分子フミン質の濃 度分極が VSEP の大きな膜面せん断速度により低 減されるためと考えられる。

また、VSEP-MF 膜ろ過の濃縮水中の E_{260} 濃縮 倍率は、ろ過時間の経過と伴って上昇することも第 7 図から分かる。これは除去されたフミン質は振動 による高い膜面せん断速度の下で濃縮水に逆輸送さ れ、膜面に堆積しないことを示唆している。VSEP-MF 膜ろ過における E_{260} 除去率がろ過時間の経過に 伴って若干低下したのは、除去されたグループ2の 中・低分子フミン質が濃縮水に蓄積し、第1式の C_F の値が大きくなったためと考えられる。



第8図 VSEP-UF 膜ろ過における E₂₀₀ 除去率の経時変化 Fig. 8 Removal efficiency of E₂₀₀ in VSEP-UF filtration

3.3 VSEP-UF 膜ろ過

セルロース製の分画分子量1万 Da の C-10 膜, 3万 DaのC-30 膜及び10万 DaのC-100膜を用い て, 振幅 1 inch でVSEP-UF 膜における千歳川原 水ろ過実験を行った。分画分子量のそれぞれ異なる VSEP-UF 膜ろ過における E260 除去率の比較を第8 図に示す。ろ過初期において,分画分子量1万 Da, 3万 Da と10万 Da の UF 膜の E260 除去率はそれぞ れ72%, 63%, 52%であり、分画分子量が小さい ほど, E260 除去率が高いことが確認された。しかし, ろ過時間の経過に伴って E260 の除去率は低下し,分 画分子量の差による E200 除去率の差が徐々になくな り、約90時間を経過した時点でそれぞれの膜におけ る E200 除去率はほぼ同程度の約40 %となることが 確認された。VSEP-UF 膜ろ過における E200 除去率 は VSEP-MF 膜ろ過と同様、クロスフロー UF 膜 ろ過と比較して10%程度高くなり、振動の効果が 再確認された。

千歳川原水, VSEP-UF 膜透過水および濃縮水中 の E₂₆₀発現物質を高速液体クロマトグラフィーによ り分画した一例を**第9**図に示す。千歳川原水の結果 では, ピーク1の高分子フラクション(HM-WF), ピーク2の中分子フラクション(IMWF)およびピー ク3の低分子フラクション(LMWF)に分けること ができる。各フラクション別の除去率は原水と膜透 過水のクロマトグラフィーのピーク面積から計算す ることができる。

クロマトグラフィーから求めた分画分子量1万 DaのVSEP-UF 膜ろ過における各フラクション別 の除去率を**第10図**に示す。高分子フラクションはろ



- 第9図 HPLC による千歳川原水, 膜透過水および濃縮 水のクロマトグラフィー
- Fig. 9 Chromatograph of Chitose River water, permeate and concentrate by HPLC



第10図 分画分子量1万の VSEP-UF 膜ろ過における分子量別フミン質の除去率



過時間に関係なく完全に除去できることから,高分 子フラクションのフミン質は膜の細孔径よりはるか に大きく,濃度分極の影響を受けないグループ1の 高分子フミン質に相当すると考えられる。中・低分 子フラクションの除去率はろ過初期ではそれぞれ約 60%,80%であったが,ろ過時間の経過に伴って 徐々に低下し,マイナスになることが確認された。 分画分子量10万,3万 Daの VSEP-UF 膜ろ過にお いても,第10図と同じ傾向が見られた。中・低分子 フラクションのフミン質は前述のグループ2に相当 し,振動により濃度分極が発達していないろ過初期 では,高い除去率が得られる。しかし,ろ過時間の 経過に伴って,これらのフミン質が徐々に濃縮水中 に蓄積され,第1式の C_F が大きくなるため,第10 図のような除去率の低下を示す。

3.4 VSEP-NF 膜ろ過

脱塩率がそれぞれ10%, 30%, 50%のNTR 7410,


第11図振幅 1 inch の VSEP-NF 膜ろ過における E₂₀₀の 除去率

Fig.11 Removal efficiency of E₂₈₀ in VSEP-UF filtration with vibratory amplitude of 1 inch



第12図 振幅1 inch の VSEP-NF 膜ろ過(脱塩率50%)に おけるフミン質の除去率

Fig.12 Removal of humic substances in VSEP-NF filtration (NaCl reject=50%) with vibratory amplitude of 1 inch

NTR 7430 とNTR 7450 のNF 膜を用い,振幅 1 inch でVSEP-NF 膜における千歳川原水ろ過実験 を行った。脱塩率のそれぞれ異なる VSEP-NF 膜 ろ過におけるE₂₆₀ 除去率の比較を**第11回**に示す。脱 塩率10 % のVSEP-NF 膜ろ過の E₂₆₀ 除去率はろ過 初期において約70 % であったが,ろ過時間の経過 に伴って約40 % まで低下し,VSEP-MF,VSEP-UF 膜とほぼ同程度の除去率しか得られなかった。 脱塩率30 %及び50 % のVSEP-NF 膜ろ過のE₂₆₀ 除 去率はろ過時間の経過に伴って若干低下したが,そ れぞれ70 %及び80 % 以上と高い除去率を維持し た。

高速液体クロマトグラフィーのピーク面積から求 めた脱塩率50%のVSEP-NF膜ろ過における各フ ラクションのフミン質除去率を第12図に示す。ろ過



第13図 VSEP-NF 膜ろ過(脱塩率50%)における E₂₀ 除去 率に及ぼす振幅の影響

Fig.13 Removal of E₂₀₀ in VSEP-NF filtration (NaCl reject=50 %): Influence of vibratory amplitude





Fig.14 Correlation between E₂₀₀ of concentration and E₂₀₀ of permeate of VSEP-NF filtration(NaCl reject=50 %): Influence of vibratory amplitude

初期の低分子フラクションのフミン質の除去率は, ろ過時間の経過に伴って低下するが,中分子フラク ションの除去率は80%以上の高除去率を維持でき ることが確認された。これらの結果から,VSEP-NF 膜ろ過におけるフミン質の除去は VSEP-MF, VSEP-UF 膜と同様,膜面の濃度分極に影響される が,脱塩率が30%以上の膜となると,振動による フミン質除去性の向上効果(濃度分極の抑制効果)が はっきりと現れることが確認された。

3.5 フミン質除去に及ぼす振動の効果

振動によるフミン質除去性の向上効果を確認する ため,脱塩率50%のNTR 7450膜を用い,振幅を1 inch, 1/2 inch, 1/4 inch, 0 inch(振動を行わない) に設定して,千歳川原水の VSEP-NF 膜ろ過実験 を行った。それぞれ振幅の異なる VSEP-NF 膜ろ 過における E_{260} の除去率の比較を**第13**図に示す。ろ 過開始直後の E_{260} 除去率は振幅に関係なく約90 % であったが、その後のろ過時間の経過に伴う E_{260} 除 去率の低下は、振幅が高いほど、緩やかとなること が確認された。

第4図に示したように、振幅が高いほど、除去さ れたフミン質の逆輸送速度は大きくなり、濃縮水中 のフミン質の濃縮倍率は高くなる。第14回に振幅の 異なる VSEP-NF 膜ろ過における濃縮水の E₂₀₀ と 透過水の E260の関係を示す。膜透過水の E260 が濃 縮水の E200 の上昇に伴って高くなることから、濃縮 水中のフミン質の濃縮に伴って膜面のフミン質の濃 度が高くなり、フミン質の除去性が悪くなることが 確認された。また、振幅が高いほど、濃縮水の E200 に伴う透過水 E200 の上昇が緩やかとなることが確認 された。振幅を大きくすると、その大きさと比例し て膜面せん断速度が上昇するため、濃度分極境界層 の厚みが小さくなり、グループ2の中・低分子フミ ン質の移動係数が大きくなる。そのため、振幅が大 きいほど、膜面のフミン質濃度が低くなり、フミン 質の除去性の向上効果が大きくなると推察できる。

むすび

様々なサイズを有するフミン質は、その分子サイ ズと膜細孔径の相対関係から膜細孔径よりはるかに 大きく、完全に除去されるグループ1と、除去性が 操作条件に左右され、濃度分極の影響を受けるグルー プ2に大きく分類される。

線速度を 0.5 m/s に設定した中空糸クロスフロー UF 膜ろ過では、 E_{800} 除去率が約30% であり、除 去されたフミン質はグループ1の高分子フミン質で ある。この部分のフミン質は膜面から逆輸送されず, 膜面に堆積する。

振幅を1 inch に設定した VSEP-MF, UF, NF 膜ろ過では, グループ1のフミン質は逆輸送速度が 振動により増幅されるため, 膜面には堆積せず, 循 環水に濃縮される。グループ2のフミン質は, ろ過 初期において高い除去率が得られる。しかし, ろ過 時間の継続に伴ってグループ2のフミン質は, 膜面 に堆積せず, 濃縮水に蓄積するため, その除去率は 徐々に低下する。最終的に, VSEP-MF, VSEP-UF および10 %の脱塩率を有する VSEP-NF 膜ろ 過の E₂₆₀ 除去率は40 % 程度に安定し, クロスフロー UF 膜ろ過より約10 %程度高い除去率が得られる。

脱塩率30%及び50%のVSEP-NF膜ろ過では, 振動によるフミン質の除去性の向上効果がはっきり と現れ, E200除去率はそれぞれ70%及び80%以上 に維持される。VSEPの振幅が大きいほど, 膜面 の濃度分極境界層厚みが小さくなり,フミン質の移 動係数が大きくなる。それに伴って E200除去率が高 くなる。

[参考文献]

- 1)丹保憲仁ら:水道協会雑誌, Vol.62, No.9 (1993), p.28.
- 2) D.R. Trettin et al. : Chem. Eng. Commun., 4 (1980), p.507.
- 3) C.A. Romero et al : Chem. Eng. Sci., 45 (1990), p.3204.
- 小西嘉雄ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1999), p.33.
- 5) 渡辺義公ほか:用水と廃水, Vol.41. No.4 (1999), p.48.

連絡先

藤	井	王	環境装置事業部
			製品開発室
		ΤEL	078 - 992 - 6532
		FΑΧ	078 - 992 - 6503
		E-mail td.fuj	ii@pantec.co.jp

Graver 社の復水脱塩装置の紹介

Graver's Deep Bed Condensate Polisher



(環)製品開発室 山本平 Taira Yamamoto (環)IPP室 諏訪健 Takeshi Suwa

発電所に設備される復水脱塩装置をアンモニア型で運用すると, pH 調整剤であるアンモニアの 使用量を低減し, 再生周期が長期化する長所を得ることが可能となるが, 運用における課題として ナトリウムリークを防ぐためのクロスコンタミネーションへの対応が要る。

この度,当社は Graver Water System Inc. の SepraEight[®] 型復水脱塩装置を国内では初め て納入することになった。本装置はカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂の比重差を利用する分離 機構と共に,移送樹脂種を判別する検知器を備え,クロスコンタミネーションを0.1%以下に排除 し,アンモニア運用に要求される高度な樹脂分離を行うことが可能である。

When operated in ammonia cycle, conventional deep bed condensate polishers for power plants can reduce ammonia consumption, allowing longer regeneration cycle of resins. But they need measures for cross contamination to avoid sodium leakage.

The SepraEight[®] licensed from Graver Water System Inc., U.S.A., serves the function. The unit can reduce cross contamination to below 0.1% with the separation mechanism of cation and anion exchange resins according to difference of specific gravity, and a resin interface detector installed on a transfer line.

Key Words :

アンモニア運用	Ammonia cycle
復水脱塩	Condensate polishing
復水脱塩装置	Deep bed condensate polisher
ナトリウムリーク	Sodium leakage
界面検知器	Resin interface detector

まえがき

Graver Water Systems Inc. (以下 Graver 社 と記す。)は創立1886年で, 混床式の復水脱塩処理 装置を全世界で130基以上の納入実績を有する水処 理設備メーカーである。

当社ではこの度, 700 MW クラスの発電所に Graver 社の SepraEight[®] 型の復水脱塩装置を納 入することとなり、本報ではその設備内容を紹介す る。尚、国内では SepraEight[®] 型の前身である SEPREX[®]型は既に稼動しているが、SepraEight[®] は今回が初めてとなる。

- 1. 復水脱塩について
- 1.1 復水脱塩装置の役割

第1図に発電設備の概略のフローを示す。

本発電所のボイラは超臨界圧で運転される貫流ボ イラである。復水はボイラへ供給され蒸気となり発 電に供された後,復水器で凝縮され,ブローダウンさ れることなくボイラへ再び供給され系内を循環する。

復水脱塩装置の役割は、①復水器の冷却水として 用いられる海水が復水系内に混入した場合に塩分を 除去する安全装置、②ボイラ、タービンの部材から 復水系内に溶出あるいは混入してくる微量物質の除 去、③補給水中に含まれ系内を循環する過程で濃縮 される微量物の除去、である。

1.2 復水脱塩装置のアンモニア型運用

本ボイラの供給水は腐食防止のため、アンモニア を注入し pH9.4 程度になるように調整される。ア ンモニアの濃度は 1 mg/ ℓ 程度である。復水には注 入されたアンモニアと微量物質(TDS で250 µg/ ℓ を設計基準としている)が存在する。復水中に含ま れるこれらの物質が脱塩装置の脱塩塔で除去される 対象物となる。本脱塩塔はカチオン交換樹脂とアニ オン交換樹脂を混合した混床塔としている。脱塩塔



第1図 発電設備の概略フロー図

Fig. 1 Block Flow Diagram of Power Plant



に復水を通水していくと、カチオン交換樹脂がイオ ン濃度の大きいアンモニアを吸着しブレーク(アン モニアブレーク)する。アンモニアブレークに至る 迄の通水期間は5日程度と設定しているが、この間 はアンモニアが除去されるので、処理水には除去さ れた分を補う量のアンモニアを添加することが必要 となる。

第2図にアンモニア型運用処理状況を示す。

アンモニア型運用とはカチオン交換樹脂がアンモ ニアブレークしても通水を続行する運用法である。 アンモニアブレーク時,カチオン交換樹脂の大部分 は第2図に示すように交換基にアンモニアを吸着し たアンモニア型樹脂の状態にある。この状態での脱 塩塔の通水状況は,アンモニアはそのまま通過し, アンモニアよりイオン選択性(イオン交換樹脂に対 し吸着の難易性を示す目安で高い程吸着し易いこと を示す。陽イオンでは H⁺<Na⁺<NH⁴⁺<X⁺)の 高い陽イオンはアンモニアと置換吸着される。その ため処理水は,原水に含まれていた不純物は除去さ れ,アンモニアの注入量は極く少なくなる。

したがって,アンモニア型運用では pH 調整剤の アンモニア使用量が軽減される。更に,不純物の含 有量によるが再生頻度を数十日に1回とすることが 期待される。

このような長所を有するアンモニア型運用である が、ナトリウム型樹脂が混在している状態でアンモ ニアブレークに至ると、ナトリウムのイオン選択性

Outlet



CR : Cation exchange resin X^+ : Other cations AR : Anion exchange resin Y^- : Other anions

第2図 アンモニア型運用復水脱塩

Fig. 2 Process of Ammonium Form Condensate Polisher

がアンモニアより低いため、処理水中にナトリウム イオンがリークする。ナトリウムはアルカリ腐食の 要因となるため管理値は5µg/ℓ以下とされている ので、ナトリウム型樹脂を生成させないことがアン モニア型運用では重要となる。

1.3 ナトリウム型樹脂の生成と許容値

ナトリウム型樹脂はイオン交換樹脂の再生時に生 成される。

一般に混床型で用いられるイオン交換樹脂の再生 は逆洗により水理的にアニオン交換樹脂とカチオン 交換樹脂を分離した後,カチオン交換樹脂層へは酸 を,アニオン交換樹脂層へは苛性ソーダを通液して 再生する。このとき,アニオン交換樹脂層へ混入し たカチオン交換樹脂が苛性ソーダのナトリウムを吸 着してナトリウム型樹脂が生成される(クロスコン タミネーション)。

したがって、カチオン交換樹脂とアニオン交換樹 脂を高度に分離することが重要となる。しかし、カ チオン交換樹脂とアニオン交換樹脂を完全に分離す ることは困難であるため実際にはナトリウムリーク 量が5µg/ℓ以下となるような量のナトリウム型樹 脂の生成を許容した運転となる。

第3図にカラムテストで確認したナトリウム型樹 脂含有率とナトリウムリーク量の関係を示す。横軸 は全カチオン交換樹脂中のナトリウム型樹脂の体積 %である。縦軸はこの各ナトリウム樹脂体積%時に 発生するナトリウムリークのピーク値を示す。

この図より,ナトリウムリーク5µg/ℓ以下となる全カチオン交換樹脂中のナトリウム型樹脂体積% は約0.35%以下となる。

前述よりアンモニア型運用を行う復水脱塩装置で

は、全カチオン交換樹脂中のナトリウム型樹脂含有 率を低レベルにコントロールする、高度な樹脂分離 状態での再生が必要であることが解る。

2. Graver 社の復水脱塩装置

第4図に再生塔の模式図を示す。

再生塔は分離塔とカチオン再生塔からなり,分離 塔では樹脂の分離とアニオン交換樹脂の再生を行い, カチオン再生塔ではカチオン交換樹脂の再生を行う。 またカチオン再生塔では再生済みのアニオン交換樹 脂とカチオン交換樹脂の混合,樹脂の貯留も行う。

樹脂の再生行程は8段階で行われる。

第1段階では再生したい樹脂を有する脱塩塔の通 水を停止した後,樹脂を分離塔に送る。

第2段階でカチオン再生塔でスタンバイしていた (カチオン再生塔に貯留している)再生済み樹脂を空 になっている脱塩塔に移送し,通水可能状態となる。

第3段階では分離塔で,第4図のように,樹脂を 逆洗してアニオン交換樹脂層とカチオン交換樹脂層 に分離する。しかし,この状態ではアンモニア型運



第3図 Na 型樹脂と Na リーク量(供給水 pH=9.6)

Fig. 3 Relationship between Sodium Form Cation Exchange Resin and Sodium Leakage (feed water pH=9.6)



第4図 樹脂の逆洗分離Fig. 4 Hydraulic Classification of Ion Exchange Resins

神鋼パンテツク技報



図 カチオン樹脂移送 5 Cation Exchange Resins Transfer

用に必要な分離精度を得ることが出来ず,逆洗分離 界面付近では両樹脂が混合している状態となってい る。

第4段階ではカチオン交換樹脂を分離塔最下部に 突き入れたノズルより抜き出しカチオン再生塔に送 る。第5図にカチオン交換樹脂移送状態を示す。

カチオン交換樹脂はカチオン移送管を経由してカ チオン再生塔へ送られる。当移送管中には界面検知 器が設置されており,アニオン交換樹脂を検出する とカチオン移送管両端の弁を閉める。このとき,カ チオン移送管中には逆洗分離界面付近の混合状態の 樹脂が閉じ込められる。

第5段階ではカチオン交換樹脂はカチオン再生塔 で、アニオン交換樹脂は分離塔で再生される。この 時、分離塔に苛性ソーダを規定レベル迄入れアニオ ン交換樹脂を浮かしながら再生し、分離塔に残った カチオン交換樹脂を塔底部に沈める。

第6段階で両樹脂とも純水で洗浄する。

第7段階で分離塔内の再生されたアニオン交換樹 脂をアニオン交換樹脂移送管でカチオン再生塔に送 る。アニオン交換樹脂移送管は分離塔下部の側面に 位置する構造になっており,底部に集積したカチオ ン交換樹脂は分離塔に残され移送されないような構 造となっている。

第8段階でカチオン再生塔では下部から空気を送 り込むことによって樹脂を撹拌混合し,次回用の再 生済み樹脂のスタンバイが完了する。カチオン移送 管中の樹脂は分離塔内に戻す。最終的に分離塔内に は,カチオン交換樹脂移送管中の樹脂,カチオン再 生塔に移送されなかったカチオン交換樹脂とアニオ ン交換樹脂が残る。これらの樹脂は次回に再生する 樹脂と共に再生されることになる。

SepraEight[®] 型復水脱塩装置は以上のような樹脂分離再生操作の行程を有する。全カチオン交換樹脂中のナトリウム型樹脂体積%の値は 0.1%以下としており,運転実績では約 0.02%以下が得られている。その結果として、ナトリウムリークを $1\mu g/\ell$ 以下とする(実際の運転値では $0.2\sim 0.5 \mu g/\ell$)運転が可能である。

むすび

当社が納入する Graver 社の復水脱塩装置は

- ①世界的に実績が多い。
- ②アンモニア型運用に求められる高度な樹脂分離が可能。
- ③SepraEight[®] 型は再生塔2基で操作法もシン プル。

連 裕 先	

健 環境装置事業部	訪	諏	環境装置事業部	平	本	山
IPP 室			製品開発室			
室長						
TEL 078 - 232 - 8106			078 - 992 - 6532	ΤEL		
FAX 078 - 232 - 8071			078 - 992 - 6503	FΑX		
E-mail t.suwa@pantec.co.jp	Ι		to@pantec.co.jp	t.yamamo	-mail	Ε

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

浄水場における膜ろ過装置の実績紹介

Application of the Membrane Filtration to Water-Works



(環)技術部第1技術室
 西 川 泰 行
 Yasuyuki Nishikawa

浄水膜ろ過装置は無人化運転による維持管理の容易さ,設備の省スペース化,クリプトスポリ ジウム対策として有効等の特長を有している。

当社の膜ろ過装置(SP-MEMCOR)はそれらの特長の他に,全量ろ過方式であり消費電力が 低い,原水の濁度変動に強い,独特の逆圧空気洗浄方式と自動膜監視システムにより長期にわた り安定かつ安全に運転することができる等の多くの利点を有している。

このたび群馬県内某浄水場に当社の膜ろ過装置が納入され,1998年5月より稼働を開始後1年 間以上にわたって順調に運転を継続し,実装置において安定した運転ができることを確認できた。

Membrane filtration, in general, has effective features such as easy operation and maintenance, compact space for purification facilities compared with conventional methods and as removal measure of Cryptosporidium in raw water.

In addition to these features, our system (SP-MEMCOR) has the significant advantages described below.

- 1. Dead-end operation saves pump energy
- 2. Filtrate quality is independent of changing quality in the raw water.
- 3. Air pulse backwash and automatic membrane monitoring guarantee safe and steady operation for a long priod.

The system delivered in May 1998 to purification facility in Gunma has been operating successfully for more than a year.

Key Words :

膜 ろ 過全量ろ過方式クリプトスポリジウム

membrane filtration dead-end operation Cryptosporidium

まえがき

浄水膜ろ過施設は無人運転による維持管理の容易 さ,設備の省スペース化等の有用性の他,クリプト スポリジウム対策としても有効であることから,従 来の凝集沈殿ろ過法に替わる浄水処理システムとし て急速に普及し始めている。

このたび群馬県内某浄水場に当社の膜ろ過装置 (SP-MEMCOR)が採用され,1998年5月より実 運転を開始した。膜ろ過装置(SP-MEMCOR)を 写真1に示す。その後1年間以上にわたって順調に 運転している。よってその設備概要および運転状況 等について報告する。



写真1 膜ろ過装置 Photo.1 Membrane unit (SP-MEMCOR)

Ì



第1図 フローシート Fig. 1 Flow diagram



- Fig. 2 Layout
- 1. 設備概要
- 1)水 源 表流水
- 2) 净水量 100 m³/日
- 3) 膜 仕 様 膜 種 類:有機系精密ろ過膜(MF)
 膜 材 質:ポリプロピレン
 膜 孔 径:0.2 μ
 膜 形 状:外圧式中空糸
 膜 面 積:15 m²/モジュール
 - み過方式:全量ろ過方式
 - 洗浄方式:逆圧空気洗浄方式
- 4) 構成機器
- **第1図**にフローシート, **第2**図に平面配置図を示す。
- ① プレフィルター
 - 型 式 ウェッジワイヤー式 (目開き:0.2 mm)
 - 仕 様 $5 \text{ m}^3/\text{Hr} \times 0.1 \text{ kW}$
 - 数 量 2台(内1台予備)
- ② 膜ろ過原水槽
 - 型 式 ポリエチレン製円筒形
 - 容 量 1.0 m³
 - 数 量 1槽
- ③ 膜ろ過装置
 - 系列数 2系列/ユニット
 - 総膜面積 120 m²(60 m²/ 1 系列)
 - 総膜モジュール数 8本(4本/1系列)
 - 実 流 束 0.83 m³/m²/日(浄水量100 m³/日に 対して)
- ④ 空気圧縮機

- 型 式 圧力開閉器式 (オイルフリー)
- 仕 様 75 ℓ/min×850 kPa×0.75 kW
- 数 量 2台(内1台予備)
- ⑤空気槽
 - 型 式 鋼板製円筒形
 - 容量 0.5 m3
 - 数 量 1槽

2. 装置の特長

当社の膜ろ過装置(SP-MEMCOR)は維持管理 の容易さ,設備の省スペース化,クリプトスポリジ ウム対策として有効等の膜ろ過装置が一般的に有し ている特長の他に次の大きな特長がある。

- 全量ろ過方式を採用しているため、クロスフロー 方式(原水循環方式)に比べて消費電力が少な く、維持管理費用が安い。
- ② 膜の形状が外圧式中空糸であるので、原水の濁 度変動に対して強い。
- ③ 膜の特性(延伸性)を生かし、物理洗浄に逆圧 空気洗浄を採用しているので洗浄回復性に優れ 長期にわたって安定した運転が行える。
- ④ 膜の破損に対する検知システムとして、膜ろ 過水の濁度常時監視とメンブレンテスト(膜 の透過側に空気にて一定の圧力をかけ、単位時 間当たりの圧力の低下量によって膜の破損を検 知するシステム)の二重の安全対策を施してい る。

3. 運転状況

1998年5月22日より実運転を開始した。8月末には記録的な豪雨にも見舞われたが膜差圧の異常上昇





も見られず順調に稼働した。運転開始後約9ヶ月で 膜差圧が薬品洗浄の基準値である100 kPa に達し たので2月23日~3月3日にかけて膜の薬品洗浄を 実施した。3月4日より運転再開し、現在まで大き な問題もなく、順調に運転している。

3.1 設定値

- ① 設定流動 2.5 m³/Hr(1系列, 2系列とも)
- 逆洗間隔 45 min (1系列, 2系列とも)

3.2 運転状況

- 膜差圧 第3図参照
- ② 水 温 2.4~18.0℃

むすび

実運転開始後1年以上経過した。この間大きな問 題もなくほぼ順調に稼働している。

当社の膜ろ過装置(SP-MEMCOR)は実装置に おいても浄水処理設備として安定かつ安全に運転で きることが実証できた。

今後クリプトスポリジウム対策や従来の凝集沈殿 ろ過に替わる設備として、膜ろ過装置はますます普 及するものと考えている。

[参考文献]

1) 松井日出夫ほか:神鋼パンテツク技報, Vol.41 No.1 (1997) p.48.

連絡先

西	Щ	泰	行	環境装置事業部
				技術部
				第1技術室
			ΤEL	03 - 3459 - 5949
			FΑΧ	03 - 3437 - 3256
E-mail y.nishikawa@pantec. co.jp				

DT モジュールシステムによる 浸出水処理実績紹介

Leachate Treatment with DT module system



(環)技術部第1技術室 植 松 一 也 Kazuya Uematsu

L

l

近年,一般廃棄物最終処分場の用地不足が深刻となり,ゴミの減容化を図るために,焼却後の 焼却灰を埋立てる方法が一般化している。有機物の多かった従来の最終処分場浸出水に比べ,焼 却灰主体の最終処分場浸出水は,COD/BOD比率が高く,無機塩類を多く含み,かつ難分解性 物質を含むため,生物処理主体の方式では,処理し難い水質となってきている。

DT モジュールシステムは,浸出水を直接逆浸透膜で処理するもので,有機物と共に無機イオンも除去出来るため,上水並みの処理水を得る事が出来る。

本システムは、ドイツではすでに多くの実績があるが、国内では1996年度よりの長期にわたる 実証テストを経て、実用第1号機が下妻地方広域事務組合一般廃棄物最終処分場「クリーンパー ク・きぬ」の浸出水処理施設に採用され、1999年4月より運転を開始し順調に運転されている。

With serious shortage of final disposal site, the recent trend is incineration of waste for reduction of volume followed bay landfill of the fly ash. The leachate from such landfill site is hardly treated with the system mainly of biological treatment due to the high content of inorganic salts and high refractory matter, having high COD /BOD ratio, compared to the leachate from conventional landfill site, containing high organic matter.

The DT module system, treating leachate direct with RO membrane, can remove organic matters and inorganic ions at the same time to produce high quality water as tap water.

The system developed by a German company has been applied to many places in Germany. After a long demonstration test in Japan from 1996, the first unit was delivered to a final disposal site, Clean Park Kinu, in Shimozuma City in Ibaraki Pref. and has been operating successfully since April 1999.

Key Words :

浸 出 水 処 理
 逆浸透膜処理(RO)
 ナノフィルター(NF)
 DT モジュール

leachate treatment reverse osmosis nanofilter DT module

まえがき

わが国における,一般廃棄物最終処分場残余年数 は,非常に短くなってきており,リサイクル・焼却 等の減容化対策が進められているものの,用地確保 が難しく逼迫した状況が続いている。

ゴミ問題が注目を集め,最終処分場建設による周 辺環境への影響を懸念する声が高まって来ているこ とが,用地難の原因の一つであり,近年の最終処分 場に対する要請は,非常に厳しいものとなってきて いる。特に,水系に関する遮水工と浸出水の処理に ついては,遮水シートの2重化・地下水質監視設備 設置,放流水質の見直し・上乗せ基準設定等の要求 が課せられてきている。

今回紹介する「クリーンパーク・きぬ」は、このような周辺環境への安全性が十分配慮され、また住民の憩いの場として、1999年4月より供用開始された。

この「クリーンパーク・きぬ」の浸出水処理施設 には、当社の DT モジュールシステムが採用され、 『水道水並みの処理水』という要望に応えるものと なっている。

ここでは,公園施設を併設した,地域密着型埋立 処分場の概要紹介と併せ,DTモジュールシステム の運転状況を報告する。

1. 「クリーンパーク・きぬ」の紹介

事業主体である下妻地方広域事務組合は,茨城県 西部に位置する,下妻市・八千代町・石下町・千代 川村の4市町村で構成されている。

下妻地方広域事務組合は、すでに1997年に建設さ れたゴミ焼却場を運営しており、このゴミ焼却場か ら排出される焼却残渣・破砕不燃物を埋立てる施設



写真1 管理棟 Photo.1 Control building

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

として、今回紹介する「クリーンパーク・きぬ」が 建設された。

施設は、広さ86 700 m²の中に埋立処分場、管理 事務所と浸出水処理施設が入る管理棟〈**写真1**〉の ほか、バンガロー、バーベキュー広場、ターゲット バードゴルフ場などの公園施設が併設されている。

1.1 埋立処分場概要

- 1) 処分場形式:管理型処分場
 - (5層構造遮水シート)
- 2) 埋立面積: 18 600 m²
- 3) 埋 立 容 量:113 000 m³
- 4) 埋立期間:15年間(1999年4月~2014年3月 を予定)
- 5) 埋 立 工 法: サンドイッチセル工法
- 6)埋立物:焼却残渣69%不燃破砕ゴミ 31%
- 7)地下水監視設備:シート漏水監視装置3組
 - 地下水監視井戸 3本

1.2 浸出水処理施設概要

- 1)計画処理水量:70 m³/日
- 2) 計画水質

項目	原 水	処理水
pH (-)	$5 \sim 9$	5.8~8.6
BOD (mg/l)	250	10以下
COD (mg/l)	100	10以下
SS (mg/l)	300	10以下
T-N (mg/l)	100	10以下
Cl ⁻ (mg/l)	1 600	500以下
Ca ²⁺ (mg/l)	500	100以下

3)処理方式の特徴

第1図に浸出水処理フローを示す。

本施設で採用された逆浸透膜法「DT モジュール システム」は、生物処理を必要とせず、簡単な前処 理のみで、BOD、COD, T-N, SS を直接除去する。 また難分解性有機物質、無機塩類に加え、ダイオキ シン類も除去できる。

埋立地より集水された浸出水は、調整槽に貯留された後、凝集沈殿処理にて原水中のSSを低減し、 pH 調整された後 DT モジュールシステムに送られる。

DT モジュールシステムの,水処理 RO ユニット により処理された処理水は,中和槽,消毒槽を経て, 公園施設内にあるせせらぎ用水として放流される。

水処理 RO ユニットの濃縮水は, NF/濃縮 RO ユニットにより, さらに高濃度に濃縮され, システ ム全体で95 %の回収率を得ることができる。

この高濃縮水は凝集沈殿汚泥とともに,蒸発固化 装置により,固化物として回収・処分される。



L

L

1. 3	3 設備仕様	
1)	前処理設備	
(1)	浸出水集水ピット(3ヵ所)	
	有効容量:9.8 m ³	
	設置機器:ポンプ類	1式
(2)	調整槽(2池)	
	有効容量:1 430 m³/ 2 池	
	設置機器:調整槽散気装置	2式
	調整槽撹拌ブロワ	2台
	ポンプ類	1式
2)	凝集沈殿処理設備	
(1)	混和槽(1基)	
	有効容量:0.3 m ³	
	設置機器:混和槽撹拌機	1台
(2)	凝集槽(1基)	
	有効容量:1.2 m ³	
	設置機器:凝集槽撹拌機	1台
(3)	凝集沈殿槽(1槽)	
	有効容量:9.4 m ³	



写真 2 水処理 ROユニット Photo.2 Water treatment RO unit

Ì



写 真 3 NF/濃縮 RO ユニット Photo.3 NF/Concentrate RO unit

	記墨機聖, 地法しニョ	1 +++
		⊥峚
	汚泥引抜ポンプ(エアリフ	ト) 1台
3)	膜処理設備	
(1)	膜処理原水槽(1槽)	
	有効容量:4.0 m ³	
	設置機器:膜処理原水槽撹拌装置	1台
	膜処理原水ポンプ	2台
(2)	水処理 RO ユニット〈 写真 2 〉(2 基	:)
	処理水量:35 m³/日・基	
	1 段目 RO : 65 DTS モジュール	1式
	2 段目 RO : 65 DTS モジュール	1式
	主要機器 : 砂ろ過器	1基×2
	ミクロンフィルター	2 台× 2
	洗浄タンク	1基×2
	砂ろ過空洗ブロワ	1 台× 2
	ポンプ類	1式
(3)	NF ユニット〈 写真 3 左〉(1 基)	
	NF モジュール:DTF モジュール	1式
	主要機器:濃縮水,洗浄タンク	各1基
	ポンプ類	1式
(4)	濃縮 RO ユニット〈写真 3 右〉(1 基)
	濃縮用 RO : 120 DTS モジュール	1式
	濃縮用 RO:200 DTS モジュール	1式
	主要機器 : 洗浄タンク	1基
	ポンプ類	1式
(5)	タンクシステム(膜処理補機,1式)	
	主要機器:濃縮水循環槽	1式
	その他槽類	1式
	ポンプ類	1式
		V



写真4 蒸発固化装置 Photo.4 Evaporative solidification unit

4)	滅菌設備		濃縮水供給ポンプ	1台
(1)	処理水槽(1槽)		(3) 蒸発固化装置〈写真4〉(1基)	
	有効容量:6.0 m ³		有効容量:2.0 m ³	
	設置機器:洗浄水移送ポンプ	2台	主要機器:撹拌翼	1基
(2)	中和槽(1槽)		ボイラー	1台
	有効容量:0.5 m ³		凝縮器(縦型円筒多管式)	1基
	設置機器:中和槽撹拌機	1台	付属機器類	1式
(3)	消毒槽(1槽)		2. 浸出水処理施設運転状況	
	有効容量:1.0 m ³		2.1 埋立て状況	
	設置機器:滅菌器(非常時使用)	1台	1999年4月8日に埋立を開始し, 3ヶ月を	と経過し
5)	汚泥処理設備		た6月末現在までの埋立量は、焼却残渣45	0 ton,
(1)	汚泥貯槽(1槽)		不燃破砕ゴミ250 ton,計700 ton となってv	いる。
	有効容量:5.4 m ³		また,降雨量は420 mm であり,浸出水量	łとして
	設置機器:汚泥貯槽散気装置	1基	約2 500 m³ が調整槽に流入した。	
	汚泥供給ポンプ	1台	2.2 実負荷運転結果	
(2)	濃縮水貯槽(1槽)		第2,3図に水処理 RO ユニット運転状	ऐ況を示
	有効容量: 5.4 m ³		す。	
	設置機器:濃縮水貯槽散気装置	1基	供用開始から3ヵ月の間,埋立量の増加に	こ伴い原



神鋼パンテツク技報

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

L

L

水電気伝導度は 2 ~13 mS/cm と徐々 に上昇したが,処理水質の目安となる 透過水電気伝導度は 1 段目で0.1~0.4 mS/cm と若干上昇したが,2 段目で は0.05 mS/cm 以下と,ほぼ一定で安 定していた。

透過水量は設定値通り変動無く安定 した処理が行われ,運転圧力について も、1段目の場合,原水電気伝導度の 上昇に伴い、1.0~2.0 MPa と変化し たが、2段目は1.0 MPa 以下でほぼ 一定の値を示した。

水処理 RO ユニットから排出され る濃縮水濃度も徐々に上がり, NF/濃 縮 RO ユニットおよび蒸発固化装置 も運転を開始し, 順調に稼動している。

2.3 処理水質

実負荷運転中に行った水質分析結果 を第1表に示す。

水質の目安となる電気伝導度は,原 水10.1 mS/cm に対し処理水で0.075 mS/cm と99%以上の除去率を示した。

(膜処理2段目透過水より,処理水の電気伝導度が 若干高いのは,透過水中和のためNaOHを注入し ているため。) Cl⁻, Ca²⁺ などの塩類においても99 %以上の除去率を示した。COD, BOD, SS, T-N についても,計画処理水質を十分クリアし,高い除 去率が得られた。

これら水質分析の結果, DT モジュールシステム により,浸出水を処理した結果,水道水並みの処理 水が得られることが実証された。

むすび

「クリーンパーク・きぬ」が供用開始して3ヶ月

第1表 水質分析結果 Table 1 Water Analysis

Parameter	Units	Leachate	Permeate	Rejection (%)
pH		7.2	7 2	
BOD ₅	mg/l	6.5	ND	_
COD Mn	mg/l	60.8	1.1	98.2
SS	mg/l	24	ND	_
T-N	mg/l	9.7	NÐ	_
Cl ⁻	mg/l	3 480	13.6	99.6
Turbidity	Turb. unit	11.1	0.1	99.1
Color	Color. unit	28	1	96.4
Conductivity	mS/cm	10.1	0.075	99.3
M-alkalinity	mg/l as CaCO₃	53.3	9.7	81.8
Total hardness	mg/l as CaCO ₃	2610	ND	_
Ca hardness	mg/l as CaCO₃	$2\ 530$	ND	_
Mg hardness	mg/l as CaCO ₃	80.0	ND	_
HCO3 ⁻	mg/l	6.7	1.2	82.1
SO4 ²⁻	mg/l	148	ND	_
${ m SiO}_2$	mg/l	30.5	0.014	99.9
Mn	mg/l	1.30	ND	_
Fe	mg/l	0.15	ND	—
Na†	mg/l	891	8.83	99.0
K+	mg/l	646	8.62	98.7
TS	mg/l	8 460	14	99.8

が経過した。桜をはじめとした樹木はまだ小さいも のの、すでに野鳥が集まり始めており、緑豊かな安 らぎのフィールド作りを目指した、本施設の設計概 念が着実に実を結びつつある。浸出水処理施設の処 理水も『水道水並みの処理水』を達成し、場内のせ せらぎ用水として一役買っている。今後も周辺環境 への安全性を十分配慮した、このような施設の適用 が広く進められるよう期待する。

最後に、本稿執筆に当たりご協力いただいた下妻 地方広域事務組合、日本技術開発(株)大成建設(株) の関係各位に、本紙面を借りて感謝の意を表します。

連絡外	Ē
-----	---

植	松	_	也	環境装置事業部
				技術部
				第1技術室
			ΤΕL	03 - 3459 - 5940
			FAX	03 - 3437 - 3256
	E-m	ail k	.uematsi	@pantec. co.jp

微粒子洗浄用機能水(アルカリ還元水)

製造装置の紹介

Application of the Active Water (Alkaline Reducing Water) Production System for Particle Cleaning



(環)製品開発室
 杉 澤 政 宣
 Masanori Sugisawa
 (環)技術部第3技術室
 去来川 辰 彦
 Tatsuhiko Isagawa

U

神鋼パンテツクは電子部品の洗浄工程に供給する機能水(アルカリ還元水)の製造・供給システム を完成した。このシステムは連続して安定した水質,水量でアルカリ還元水を供給できる。アルカ リ還元水とは超純水に水素ガスとアンモニアを溶解させた溶液であり,超音波洗浄等との組合せに より微粒子の除去に効果がある。このアルカリ還元水を使用した洗浄法により廃液,排水の減容化 や製造関連設備の簡略化が期待され,本装置は環境負荷の低減にも貢献できるものと考えられる。

The active water (alkaline reducing water) production system has been developed to supply water stable in quality and quantity for rinse processes of the electronics industry. The active water, ultra purewater dissolved with hydrogen gas and alkalized with ammonia is effective in removal of particle when used with ultrasonic energy etc. This system also offers simplified manufacturing system and reduced consumption of utilities and resultant wastewater. For that reason we believe alkaline reducing water can contribute to reduce environmental impact.

Key Words :

 機
 能
 水

 環
 境
 負

 環
 境
 子

 酸
 粒
 子

 路
 波
 洗

Active (Advanced) water Reduction Environmental impact Particle removal Ultrasonic rinsing

まえがき

従来から電子部品洗浄工程において微粒子や金属, 有機成分を除去するために種々の洗浄が行われてい る。

例えば半導体分野では一般的に第1図に示す RCA洗浄が採用されている。RCA洗浄では%オー ダーの酸や過酸化水素,アンモニアを用いて洗浄を 行っており,これら薬液は洗浄後,廃液となり排出 される。また被洗浄物に残留した薬液を洗い流すリ ンス工程では大量の超純水が使用され,この超純水 もリンス排水となる。

このようにして発生した排水は次に示す処理が行

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

われている。

フッ素, 硝酸イオン

- ア ン モ ニ ア: 逆浸透膜による分離・濃縮 イオン交換樹脂による吸着
- 過酸化水素:活性炭による分解
- 高濃度有機成分:生物処理
- 低濃度有機成分:紫外線照射による酸化分解

生物処理

その他高濃度廃液:蒸発(蒸留)濃縮

また, RCA 洗浄では第1図で示すとおり濃度が 高い薬品を高温で使用しているため酸やアンモニア などの蒸気が発生する。このため作業環境を維持す るため大がかりな製造設備や排気設備が必要になる。 一方,液晶分野においても近年,画面の大型化や 従来のアモーファスシリコン型 TFT 液晶から電子 の移動速度の速い低温ポリシリコン型 TFT への移 行が進んでいる。このため液晶製造での洗浄の高度 化が進み使用超純水量や排水量が増加している。

前述のように電子部品の製造においては大量の超 純水の供給,大量の廃液や排水の処理,作業環境維 持のための設備が必要であり,運転費用の増加とと もに環境負荷も増加している。

このような状況において近年では,低濃度の薬品 を常温で使用して従来以上の洗浄効率を得ることの できる機能水洗浄が,運転経費の低減や環境負荷低 減の観点からも注目されている。

機能水洗浄とは

一般的定義はまだ確立されていないが,近年電子 部品洗浄において注目されている機能水洗浄とは, 水(H₂O)にガスおよび薬品(いずれも50 mg/L以 下)を溶解させた溶液(機能水)を使用して超音波な どの物理的エネルギーを作用させた洗浄を意味する ことが多い。

具体的には微粒子除去に効果のある還元性機能水



(アルカリ還元水等)や金属除去に効果のある酸化性 機能水(酸性酸化水等)による洗浄があげられる。次 章に微粒子除去機構について説明する。

2. 微粒子の除去機構

微粒子の除去を効率的に行うためには被洗浄物と 微粒子のゼータ電位が同極であることが必要である とされている。被洗浄物と微粒子のゼータ電位が異 極である場合は洗浄により一旦剥離した微粒子は被 洗浄物と電気的に引合い,容易に再付着してしまい 洗浄効率が悪くなる。逆にゼータ電位が同極である 場合は一旦剥離した微粒子は被洗浄物と電気的に反 発し,再付着を起こし難く洗浄効率が良くなる。 次章に微粒子除去に効果があるアルカリ還元水につ いて説明する。

3. アルカリ還元水とは

アルカリ還元水とは超純水に水素ガスを溶解し, アンモニア等で pH をアルカリに調整した溶液であ る。

第2図に示す通り溶存酸素濃度が50 μ g/L前後 の超純水の酸化還元電位(ORP)は数10 mV である。 しかし超純水に水素を溶解させると ORP は急激に 低下し水素濃度 0.5 mg/L では-500 mV になる。 その後は ORP は緩やかに低下して水素濃度 1.2 m g/Lでは-600 mV になる。また**第3**図に示すと おり水素濃度 1.1 mg/Lの水素溶解水は ORP が 約-600 mV であるがアンモニアを添加して pH を 調整すると pH 7.5 で ORP が約-700 mV, pH 9.0 で-750 mV まで低下する。

このアルカリ還元水が微粒子の除去効率を向上さ せるのは ORP が負であるアルカリ還元水が, 被洗 浄物と微粒子のゼータ電位を両方とも負にするため であると推測される。

しかしアルカリ還元水により単にシャワー洗浄を

行うだけでは洗浄効率は向上せず,超音波洗浄等と の組合せにより初めて洗浄効率の向上が認められた との報告がある。これは被洗浄物と微粒子のゼータ 電位が同極となっても単なるシャワー洗浄では微粒 子が剥離するだけの反発力を得られず洗浄効率は向 上しないが,超音波洗浄等を併用することにより微 粒子が一旦剥離し,この微粒子と被洗浄物が反発す ることにより再付着を防止するため洗浄効率が向上 すると推測される。

4. アルカリ還元水供給装置

4.1 装置概要

第4図に当社が納入したアルカリ還元水装置の概略フローを、写真1に外観を示す。本装置は固体高分子膜を使用して超純水を電気分解して得た水素ガスを気体透過性を有する膜を介して超純水に溶解させている。超純水を電気分解して得た水素ガスを使用するので高圧水素ガスを取り扱う必要がなく安全であり、さらにオンサイトで必要な量の水素ガスを得ることができ、水素ガスを保管する必要もない。この水素を溶解させた超純水(水素水)に試薬のアンモニア水を超純水で希釈した数%のアンモニア水を 添加して pHの調整を行い、アルカリ還元水を製造し、循環槽に一旦貯留する。pH 調整に使用するアンモニア水を認う上での安全性や臭気の漏れ等の問題はない。

アルカリ還元水は一旦循環槽に貯留された後,循 環ラインを構成する供給配管を通して複数のユース ポイントに安定した圧力で供給され,使用されなかっ たアルカリ還元水は循環槽に戻る。

なお本装置でのアルカリ還元水供給能力は 1.8 m³/h であるが,容易に増量出来るように設計製作してある。





Fig. 2 Relationship between DH_2 and ORP (DH_2 : Dissolved H_2 Concentration)







第4図 アルカリ還元水製造装置フロー

Fig. 4 Flow diagram of Alkaline reducing water production system



第5図 Reverse return 方式のユースポイント配管 Fig. 5 Piping system of reverse return method at point of use

4.2 供給配管系

本装置の供給配管系は第5回に示す循環方式の一 種であるリバースリターン方式を採用している。本 方式ではユースポイントでの使用がなくとも,絶え ず配管内をアルカリ還元水が流れており配管からの 溶出による汚染や,菌の増殖が防止されている。ま た多数のユースポイントで同時にアルカリ還元水を 使用した場合でも第6回に示す One way 方式と異 なり各ユースポイントの圧力は安定しているため同 時に多数のユースポイントへ安定した流量での供給 が可能である。

4.3 運転状況

本装置ではリバースリターン方式でアルカリ還元 水を供給しているので循環槽への補給は保持量が減 少した時にのみ行なわれる。従って循環槽への補給 がない時には、アルカリ還元水が長時間循環するこ とになるが、この際水素の放散による溶解水素濃度



第6図 One way 方式のユースポイント配管 Fig. 6 Piping system of one way method at point of use



写 真 1 アルカリ還元水供給装置 Photo.1 Alkaline reducing water production system

の減少が起こらないよう配慮した設計となっている。

ユースポイントで、ほとんどアルカリ還元水が使 用されない場合、循環槽への補給は4時間に1回程 度となる。この場合が、水素濃度保持にとってもっ とも厳しい条件となるが、水素濃度は第7図に示す とおり、0.8~0.88 mg/Lの間で安定した運転が可 能である。

また水質は pH 調整のために添加したアンモニア による変化 (pH, 電気伝導率, NH₃ 濃度) 以外は使 用した超純水と同等であり pH についても8.9~9.0 で安定している。

運転条件は次に示すとおりである。

- アルカリ還元水製造量:1.8 m³/h
- UF でのブロー水量: 0.3 m³/h
- 注入 NH₃ 濃度:4 mg/L
- むすび

当社が納入した電子部品製造工程向のアルカリ還 元水製造装置の特徴は下記のとおりである。

- 使用する水素ガスはオンサイトで製造するので 高圧水素ガスの取り扱いや保管を必要としない。
- ② pH 調整に使用するアンモニア水の希釈は自動 化しており取り扱い上の安全性や臭気の拡散の防 止が図られている。
- ③ 供給水質は pH 調整のため添加したアンモニア



第7回 経過時間と水素濃度の関係



による変化(NH₃ 濃度,比抵抗, ORP)以外は超 純水と同等である。

- ④ 配管系をリバースリターン方式としたことで多数のユースポイントに同時に安定した水量のアルカリ還元水を供給できる。
- ⑤ 安定した水素濃度と pH のアルカリ還元水をユー スポイントに供給することができる。

[参考文献]

- 大見忠弘・森田博志・西山泰史 クリーンテクノロ ジー(1996), p.29.
- 2) 桜井直明・早水直哉・小寺雅子・松井嘉孝 UCT Vol.11, No.1, p.19.
- 3) 大見忠弘ほか監修 超純水の科学,(㈱リアライズ社

連絡先

杉	澤	政	宣	環境装置事業部	去来川	辰	彦	環境装置事業部
				製品開発室				技術部
								第3技術室
			ΤEL	078 - 992 - 6532			ΤEL	078 - 232 - 8098
			FΑΧ	078 - 992 - 6503			FΑΧ	078 - 232 - 8056
F	l-ma	il m	.sugisav	va@pantec.co.jp	E-r	nail	t.isagaw	a@pantec.co.jp

冷却塔多セル時の既設基礎有効スペース確保の ための一括吊上げ工法の紹介

Introduction of package lifting method for securing effective space of existing foundation in multicell construction of cooling tower 99

(気)生産部工事室
 酒井保彦
 Yasuhiko Sakai
 酒井耐治
 Taiji Sakai

近年,冷却塔の更新工事の数が多くなって来ている。1998年に関東地区某社向けに 2800 m³/h 鋼製冷却塔を更新工事として納入した。

この冷却塔更新工事における一括吊上げ工法の特長は,短期間の定期修理期間中に更新工事が可 能なことである。また,既設基礎が再利用出来るなど多くの利点があり,本報はその概要を紹介す る。

Renewal works of cooling towers have been increasing in number in recent years, and Shinko Pantec delivered a 2800 m³/ h steel cooling tower for a certain company in the Kanto area as renewal works in 1998.

The feature of the package lifting method in these renewal works of the cooling towers is to enable the renewal works during a short period of periodic repairs, and many other advantages such as the reuse of the existing foundations are insured. This paper presents the outline of the above.

Key Words :

-	括	吊	F	げ	
冷		却		塔	
地	上	;	組	立	
吊	り		治	具	

Package lifting Cooling tower On-ground assembly Lifting device

まえがき

近年,プラント設備の経年劣化に伴い冷却塔など の機器の更新工事が数多くなって来ている。ユーザー の要望により既設基礎の流用及び工事工程の短縮が 強く要望される。本稿では既設基礎を利用して立地 条件に適合するような施工方法の一例として,関東 地区某社向け多セル構造の冷却塔更新工事の概要を 紹介する。

この冷却塔は一般工業用として多数の業績を有する 当社の鋼製冷却塔の一つで,1966年に木製冷却塔を 納入されていたものを,当社が1998年8月に鋼製 却塔更新工事を実施し納入したものである。

1. 一括吊上げ工法採用の条件

このように一括吊上げ工法は工期短縮をはかるも のであり,既設基礎の周囲等様々な制限があるため 工事計画を早めに立案し客先担当者と入念な打合せ が必要となる。その主なものについて列記する。

- 1)既設基礎の周囲に対し,事前地上組立用スペース,部材置場及び組立用重機スペースを一定期 間確保すること。
- 2) 事前地上組立位置から設置位置まで大型揚重機 のスペースを確保すること。
- 3)設置場所への吊込みが可能であること。薬注装置等の付帯設備がある場合は、一箇所に吊込み水平移動させるか、客先担当者との調整で設置前に一時的に撤去して頂き、設置後再度据付けること。
- 4) 大型揚重機を設置する場所までの通路を確保す ること。

2. 冷却塔仕様と重量

- 冷却塔仕様と重量を第1表に示す。
- 2.1 塔本体
- (1) 型 式 強制送風型ダブルクロスフロー (直 交 流) 冷 却 塔 (2) 型 番 4XSA-6F5b3-42G45 (3) 基 数 1基/4セル (4) 寸 法 ·全 長 24.630 m ・全 幅 10.802 m ・塔高 冷却塔下部冷水槽より 6.384 m ・全 高 冷却塔下部冷水槽より 10.384 m (5) 冷却水量 2800 m³/h (6) 入口温度 45.0℃ (7) 出口温度 30.0 °C (8) 湿球温度 26.0 °C 2.2 機 器 2.2.1 送風機 式 手動可変ピッチ軸流型 (1) 型 (2) 定 格 4 270 mm \$ (3) 台 数 1台/セル 合計4台 2.2.2 送風機用電動機 (1) 型 式 屋外型全閉外扇三相誘導電動機 (2) 定 格 45 kw, 4 P, 200 V, 50 Hz (3) 台 数 1台/セル 合計4台 2.2.3 送風機用減速機 (1) 型 式 スパイラルベベル及びヘリカルギ ア 2段減速

第1表 冷却塔仕様と重量

Table 1 Specification and weight of cooling tower

Туре		4XSA-6F5B3-42G45
Water flow rate	m³/h	$700 \times 4 = 2800$
Inlet temperature	$^{\circ}$ C	45.0
Outlet temperature	°C	30.0
Wet bulb temperature	$^{\circ}$	26.0
Length	m	24.630
Width	m	10.802
Height	m	10.384
Number of units		4
Operating weight	ton	119.33/4units
Dry weight	ton	70.40/4units
Lifted weight	ton	32.10/2units
Load limit for crane	ton	36.90/2units

- (2) 台 数 1台/セル 合計4台
- 2.2.4 送風機用伝動軸
 - (1)型式フルフロート・フレキシブルカップリング
- (2) 台 数 1台/セル 合計4台
- 冷却塔全体図及び断面図を,それぞれ第1図に示
- す。また、冷却塔仕様は次のとおりである。
- 3. 冷却塔材質
 - 主な冷却塔鋼製部品の材質は次のとおりである。
 - (1) 塔体骨組 鋼製(溶融亜鉛鍍金+タールエ ポキシ塗装)
 - (2) ケーシング PVC (塩化ビニール)
 - (3) ルーバー FRP (ガラス繊維強化プラス チック)
 - (4) 充 填 材 硬質 PVC (硬質塩化ビニール)
 - (5) エリミネーター 硬質 PVC (硬質塩化ビニール)
 - (6) 散水ノズル PP (ポリプロピレン)
 - (7) ファンスタック FRP (既設流用品)
 - (8) ファンブレード FRP
 - (9) 伝 動 軸 ステンレス鋼
- 4. 地上組立スペースと重機配置

第2図に事前地上組立スペースと事前組立用重機 配置を示す。重機は25tラフタークレーン,4セル 分の組立スペースと部材置場を併せて800m²。組 立スペースは吊上げ用クローラクレーンの作業半径 内に確保する。



Fig. 1 Schematic View of Cooling Tower



第2図 地上組立・重機・資材置場スペース Fig. 2 Space for on-ground assembly yard, crane operating yard and material yard.

5. 吊り方法

今回は4セル1基構造であるが大型重機や吊上げ 重量等の問題もあり2セルー体構造で吊上げ,接合 部に対しては直接冷水槽上で結合出来るように考慮 した。(第3図参照)

6. 地上組立範囲と吊上げ重量

吊上げ大型重機は作業半径で重量が決定するため 現地調査による立地条件の把握と入念な打合せが必

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

要である。作業半径が25mのため,最大吊上げ荷 重は32.1 tonとした。最大吊上げ荷重を元に第2表 に示す組立範囲を決定し,吊り治具を設計する。

7. 吊り治具の設計

吊り治具は冷却塔の全荷重と風圧等を受けるので 設計に充分注意すると共に、4点吊りとし水平に吊 上げできる第4回に示す構造の吊治具とした。ま た、今回の吊治具は標準化された各機種に対応した 1セル及び2セルの共有化を考慮した構造とし、次 回オーダーにも利用できるようにした。主要吊ビー ムをH-340×250×9×14、ワイヤーロープをJIS6 号32mmとし、吊り治具はクレーン構造規格、鋼 構造設計基準に準じて設計を行った。

8. 冷却塔の構造

多セル構造の冷却塔の場合,一般にはセルの境界 は共通骨組構造となっており,事前地上組立の場合 は2セル毎に独立した構造にする必要がある。また, アンカー部のズレを考慮して基礎架台には50 mm 程度の調整代を設け,全体の長さを吸収させること が大切であり,また既設配管関係の取り合いにも充 分注意が必要である。荷重は設置時には最上部の吊



第3図 吊り上げ方法

Fig. 3 Lifting method

第2表	地上組立範囲と吊り上げ重量
Table 2	scope of on-ground assembly
	and lifting weight.

Scope of assembly	(32100 kg)
Cooling tower basin	3 000
Frame work	9 000
Fan deck	4 500
Handrail	300
Piping	$2\ 000$
Casing	500
Louver	$1\ 000$
Speed reducer	500
Electric motor	800
Lifting device	9 000
Lifting hock	1 500

りピース部が最大となるため,最上梁に掛かる曲げ モーメントとボルト部のせん断力には充分の強度が 必要である。また,安全確認のため仮吊りを行い, 骨組梁のたわみ測定,接合部の歪み検査を行い万全 の配慮を行った。

- 9. 組立手順
 - (1) 写真1は事前組立用仮設材のH-300×300を 長辺方向に配置し、ライナーで水平レベルを調 整後、上下をボルトで結合する架台を示す。
 - (2) 写真 2 は事前地上組立完成時(4 セル分)を示す。





第4図 吊り治具

- Fig. 4 Lifting device
 - (3) 写真3は吊り治具を示す。
 - (4) 写真4はクローラレーンによる第1セル及び 第2セルの吊上げを示す。
 - (5) 写真5はクローラクレーンによる設置場所への移動を示す。
 - (6) 写真6はクローラクレーンによる第3セル及 び第4セルの吊上げを示す。
 - (7) 写真7はクローラクレーンによる設置場所への移動を示す。



写 真 1 地上組立用基礎架台 Photo.1 Foundation bed for on-ground assembly



写 真 4 クローラクレーンによる吊り上げ(1回目) Photo.4 Lifting by crawler crane (First)



写真 2 地上組立完了時 Photo.2 On-ground assembly completed



写 真 5 クローラクレーンによる吊り上げ(1回目) Photo.5 Lifting by crawler crane (First)



写 真 3 吊り治具 Photo.3 Lifting device



写真 6 クローラクレーンによる吊り上げ(2回目) Photo.6 Lifting by crawler crane (Second)

0. 吊り治具取付に関する注意事項

吊り治具と冷却塔とは水平な関係を保つことが最 も重要である。当初の計画では、ワイヤーロープ 2 mm 6 点吊りを考えていたが、水平度の調整が 出来ないため、チェーンブロックで微調整を行い設 置した。これは設置段階での吊降しに効果があった。 > ローラクレーンで直に吊降しながらではアンカー 反りのための微調整が出来ない。そこで約20 cm程 隻手前からはチェーンブロックで調整しながらアン カー取りを行った。

1. 工事期間の短縮

客先より通常の定期修理期間内での工事完了の依 頃があり、この一括吊上げ工法を採用することによ り、客先の要望どおり14日間という短期間で工事を 完了することができた。

むすび

本稿では多セル時の一括吊上げ工法についての紹 个をしたが、一般的には既存プラント内では現実に 地上組立・大型重機等のスペースの確保が困難であ る。しかしながら、短期間での更新工事が可能であ



写 真 7 クローラクレーンによる吊り上げ(2回目) Photo.7 Lifting by crawler crane (Second)

ること,既設基礎が流用できることなど多くの利点 があり,今後作業スペースを考慮した遠隔地での冷 却塔完成体の輸送検討も併せて取り組んで行きたい。

重絡 先

酒	井	保	彦	気熱装置事業部 生産部 工事室	酒	井	耐	治	気熱装置事業部 生産部 工事室	
	E	l-ma	TE FA	担当課長 CL 078 - 232 - 8130 AX 078 - 232 - 8067 Akai@pantec.co.jp]	E-ma	T F ail t.	E L 078 - 232 - 8130 A X 078 - 232 - 8067 sakai@pantec. co.jp	

低剪断翼『フルゾーン』を装備した新しいビール酵母タンク

A New Beer Yeast Tank with a Low-shear Impeller, FULLZONE

執筆者

Л	村	公	人:アサヒビール(株)	北海道工场醸造部 課長
若	浦		誠:アサヒビール(株)	博多工場醸造部
神	保	英	ー:アサヒビール(株)	酒類研究所醸造技術部
畄	崎	善	三:アサヒビール(株)	博多工场品質管理部 部長
今	中	照	雄:化工機事業部 エン:	ジニアリング部
伊	藤	久	善:環境装置事業部 設調	計部第3設計室
畄	本	幸	道:化工機事業部 エン:	ジニアリング部 部長

ビール酵母は,発酵タンクから回収され,何度もビール発酵に使われる。濃厚なスラリーとして 酵母タンクに回収された酵母は,所定の温度に冷やされ,その温度で保管される。十分な温度管理 がなされないと,酵母の発酵能力が低下し,さらには酵母菌の自己分解を生じることが知られてい る。この酵母の管理において直面する問題は,次のとおりである。濃厚な酵母スラリーはビンガム 流体であり,均一に混合することが容易ではない。その一方で,酵母菌は通常の機械撹拌で損傷を 受けるほどに剪断に対して敏感である。

そこで、ビール酵母の混合を改善するため、神鋼パンテツクの撹拌翼であるフルゾーンが取り上 げられ、流動シミュレーションと、ベンチテストから実機スケールのテストを通じて、酵母タンク 用の撹拌翼として改良された。そして、新たな酵母タンクが設計製作され、現実のビール生産プラ ントに組込まれた。15ヶ月に及ぶ運転により、この酵母タンクが十分なサニタリー性を有するとと もに、次のような改善効果をもたらすことが確かめられた。酵母の死細胞率測定の結果、酵母タン クでの死細胞の増加は無くなった。酵母タンク内の温度分布が一様になった。酵母タンクから発酵 タンクに供給する酵母スラリーの濃度が実質的に一定になった。酵母スラリーの速やかな冷却が可 能になり、酵母の菌体温度管理も容易になった。撹拌動力は従来翼の1/4以下になった。

Beer yeast is recovered from fermentation tanks and used more than several times. Recovered yeast is stored as thick slurry in yeast tanks, where it is cooled down to a given control temperature to protect the yeast from any degeneration. Encountered difficulties are as follows. Thick yeast slurry is a Bingham fluid of which uniform mixing is not easy. In addition, the yeast cells are so shear-sensitive as to be damaged by mechanical agitation at ordinary impeller speed.

A wide-bladed impeller, *FULLZONE*, was tested to improve yeast tank mixing, and modified through bench-scale to commercial-scale tests and through numerical simulations by CFD. Finally, new yeast tanks were designed and built into an actual beer production process. Its continuous operation for 15 months has confirmed the following improvements and the satisfaction of sanitary requirements. Dead cell counts detected no increase in cell damages in the new yeast tanks. Temperature distribution in the new yeast tanks was uniform. No serious variation in the yeast cell concentration was detected of the slurry supplied from the new yeast tanks to fermentation tanks. Slurry cooling became faster and yeast temperature was more controllable. Impeller power was reduced to less than a quarter of existing yeast tanks.

Key Words :

ビール酵母タンク	Beer yeast tank
撹 拌	Mixing
ビンガム流体	Bingham fluid
流動シミュレーション	CFD
低剪断翼	Low-shear impeller

Introduction

Recent efforts seeking for stable and favourable beer fermentation have found that yeast handling is an essential factor to control beer fermentation and beer quality. After fermentation, yeast cells are settled in the fermentation tank, removed from it, and collected into a yeast tank as thick slurry. The yeast tank cools down the yeast to a given cold temperature without serious delay, and controls the storage temperature precisely. If not, the yeast degenerates and causes autolysis. Then, the yeast tank hopefully supplies the yeast slurry of a constant cell concentration to fermentation tanks, because it makes control of yeast charge amount precise and makes beer fermentation control stable.

Existing yeast tanks employ ordinary impellers, such as side-entering propellers or top-entering pitched blade turbines, for mechanical agitation. Other existing yeast tanks employ gas lift. However, two observations in this study suggest that these existing tanks might be unsatisfactory. One observation is that thick yeast slurry is a Bingham fluid with a high yield stress, 10 to 30 Pa. This means that the uniform mixing of yeast slurry is not easy for the ordinary impellers and gas lift. The other observation is that yeast cells are damaged by the shear stress caused by impeller rotation at ordinary speed. Therefore, medium- and high-speed impellers are not suitable. In addition, stric requirements for cleaning and sanitary of yeast tanks do not allow the use of such gas spargers with several nozzles or many holes that gas lift might be able to bring improved mixing to Bingham fluid.

In chemical processes there are severa impellers applicable to Bingham fluid mixing such as helical ribbons, their likes, double motion mixers. horizontal-shaft mixers However, many of them do not meet the cleaning and sanitary requirements. In these years, wide-bladed and large-sized impeller: are successfully applied for mixing in the wide range of viscosity, by chemical indus tries in Japan. One of these impellers Fullzone of Shinko Pantec, was taken up to improve the yeast tank mixing by Asah breweries.

1. Requirements of yeast tank

There are five requirements which a nev yeast tank system has to fulfil in yeas handling.

(1) Recovered yeast is cooled down withou serious delay. While it is stored, the yeas

slurry temperature is controlled within a given accuracy.

- (2) The shear stress caused by impeller rotation does not damage the yeast cells to increase dead cells or reduce fermentation activity.
- (3) The impeller can mix the yeast slurry so that the discharge from the yeast tank has an almost constant cell concentration from the full level to empty of tank content.
- (4) The impeller and tank inside are thoroughly cleaned by ordinary CIP instruments.
- (5) The new yeast tank system is free from microbial contamination.

The first three put some limits on impeller speed and impeller size, and the last two restrict impeller structure.

Fig.1 shows a design example of a new yeast tank equipped with a modified Fullzone impeller. The tank has a conical bottom and no baffle plates. The conical bottom comes from easy drainage and from fitting of dimple jacket. Viscous non-Newtonian flow characteristics of yeast slurry allow good mixing without baffles. Additionally, tank cleaning by CIP becomes much easier without baffles. Larger impeller diameter is effective to lower impeller speed or shorten mixing period on the use for yeast slurry of higher concentration.

2. Flow characteristics and numerical simulations

Fig.2 shows the data of impeller torque vs. impeller speed, measured in a 5.0m³ yeast tank with a Fullzone impeller. The measured torque is almost constant in the lower speed range under 10rpm. This is a typical feature of Bingham fluid. The yield stress of this yeast slurry is estimated about 20Pa from the constant torque value. Over 10rpm the impeller torque increases with the increase in impeller speed. This means that the flow condition changes from laminar flow to transition flow. When an enough size of impeller is applied, the transition of flow brings the fluidization of all the yeast slurry in the tank.

In Fig.2 there are several torque curves for Newtonian fluids different from each other in viscosity. The points where the torque curve of yeast slurry crosses with these curves tell that the apparent viscosity of yeast slurry changes from 2 to 40 Pa.s, depending on







第1図 フルゾーン翼を装備した新しい酵母タンク Fig. 1 A new yeast tank with Fullzone impeller.

impeller speed, i.e. shear rate. Thus a relation between shear stress and shear rate for the yeast slurry was derived from the torque data. This relation characterises the viscosity of yeast slurry and makes it possible to simulate the flow in yeast tanks numerically by computational fluid dynamics. It should be noted here that it is difficult to measure the same relation by rotational viscometers. The present authors tried it, but results were erroneously low viscosity values.

Numerical simulations were done by using a general CFD code and an engineering work station, to solve the flow in two yeast tanks, one for a new tank design utilising a modified Fullzone impeller, and the other for an existing tank design using 2-bladed pitchedblade turbines at two stages. The simulation results are shown in Figs.3 and 4. Fig.3 indicates flow patterns by velocity vector



第3図 5m³ 酵母タンクの流動シミュレーションで得ら れたフローパターン

Fig. 3 Flow patterns given by numerical simulations of 5m³ yeast tanks. plots in vertical and horizontal sections Fullzone can move all the slurry in the tan at 10rpm, by vertically and horizontall circulating flow. The pitched blade turbine can hardly move the whole slurry, even a 60rpm. Stagnant regions exist by the tan wall, between the two impellers, and near th bottom. Fig.4 shows contour maps of shea rate distribution in horizontal sections, unde the same conditions as in Fig.3. The pitche blade turbines give the maximum shear rat of $15s^{-1}$ near the impeller tips. Fullzone re duces the maximum shear rate to 1/3 of th pitched blade turbines. The shear rate distr butions together with the velocity vector plot suggest that something like a slipping surfac is formed around the impeller, its diameter i almost same as the impeller diameter Probably, this phenomenon makes yeast tan mixing difficult and requires large impeller for good mixing.

Thus, the numerical simulations of yeas tanks have predicted the followings: existin yeast tanks would not have enough mixin functions to handle the yeast slurry properly Fullzone could improve mixing of yeast slurr as well as decrease the shear stress cause



第4図 前図と同一条件の下での剪断速度分布

Fig. 4 Shear rate contours under the same conditions as Fig.3.





第5図 4m³酵母タンクの温度変化 Fig.5 Temperature differences in a 4m³ yeast tank.



第6図 5m³酵母タンクからの排出液中の酵母濃度 Fig. 6 Cell concentration in 5m³ yeast tank discharge.

by impeller rotation.

3. Operation results

3. 1 Uniformity of Tank Content

Fig.5 shows a mixing test result. The yeast slurry was settled for 24 hours in a 4.0m^3 yeast tank without cooling. This caused temperature differences in the tank. Then it was mixed by a Fullzone impeller with its diameter, 60% of tank diameter, and rotated at 20rpm. The upper and lower jackets shown in Fig.5 were cooled while the impeller was rotated. The temperature differences decreased within 0.4°C in 1.5 hours. A similar test was tried at 1rpm. Temperature difference about 1°C remained after 16 hours.

Fig.6 shows another mixing tests by using 5.0m³ yeast tanks with Fullzone impellers. The tanks were filled with yeast slurry and mixed for a while. Then, the tank content was discharged at every three hours so as to make the tanks empty for 24 hours. Meanwhile the impellers were rotated intermittently for temperature control and mixing, and stopped to prevent yeast cell damage. The changes in yeast cell concentration were monitored of the discharged slurries. Fig.6 indicates that the concentration fluctuation for each tank is from 1.7 to 3.5%. The concentration fluctuations measured for the yeast tanks with pitched blade turbines were 8 to 15%, not shown in Fig.6.

Thus the new design can improve the uniformity of temperature in yeast tanks as well as it decreases cell concentration fluctuation on yeast supply.

3. 2 Effects of Shear Stress on Yeast

After 12 hours of mixing, damages to yeast cells were inspected by an electron microscope. Typical results are shown in Fig.7 by photos. A yeast cell is broken and two cells have their surfaces cracked by the impeller



Fullzone

Pitched blade turbines

第7図 12時間撹拌された酵母菌の写真(5000倍) Fig. 7 Yeast cell photos after 12 hour mixing (×5000)

shear of the pitched blade turbines. No damage is observed in the photo of yeast cells agitated by Fullzone.

Effects of shear stress on yeast can be evaluated by leakage of substance from yeast cells, i.e. comparing the rate of pH change or of protein concentration change in centrifuged supernatant of yeast slurry agitated by those impellers. Fig.8 shows an example of these comparisons. The rate of pH change is decreased to a half by Fullzone as compared with the pitched blade turbines. The similar tendency was observed about the rate of protein concentration change. These results together with the shear rate distributions in Fig.4 suggest that even Fullzone impellers might give the yeast cells some damage at the impeller tips unless impeller speed and mixing period are carefully restricted. This thought led to an idea that Fullzone should be modified to lower impeller speed and shorten mixing period, i.e. to lessen yeast cell damages, by larger impeller diameter such as shown in Figs.1 and 3. Added tests have shown that the rate of pH change can be still decreased by this modification.

Another test to quantify yeast cell damages in yeast tanks is dead cell count. The test results are shown in Fig.9, which compares the viable yeast cell percentage on the yeast slurry arrival to yeast tanks, with that after



第8図 撹拌による酵母スラリーのpHの変化 Fig.8 Change in slurry pH by mixing.

two days storage in yeast tanks. All the tanks used were equipped with Fullzone impellers, different from each other in diame ter. The decrease in the yeast cell viability is negligibly small or not observed. The larger impeller tends to bring less decrease in the yeast cell viability. The tank YT-7, having its impeller diameter such as shown in **Fig.3** resulted in no decrease in the yeast cel viability.

3. 3 Cooling

Yeast tanks are cooled by a cooling me dium flowing in jackets. Fig.3 suggests that i might be difficult for the existing tank design to cool the yeast slurry uniformly. If the yeast slurry is stagnant by the tank wall cooling must be very slow at tank core al though it might be faster near the jacke surface. There are no data available to con firm this suggestion. However, it was experi enced that the temperature increase of the cooling medium between jacket inlet and outlet was so small in cooling operation by pitched blade turbines that moisture in the air was widely frozen on the outside surface of jacket. When Fullzone was tested, there was almost no frost on the jacket outside surfaces, i.e. jacket heat transfer became much faster. Some estimations show tha heat transfer coefficient increases more than twice.

3. 4 Impeller power

Fullzone's impeller power is easily calculated from the torque data in Fig.2. It is as follows; 0.07kW at 5rpm, 0.14kW at 10rpm, and 0.37kW at 18rpm, for 5kL yeast slurry. The pitched blade turbines shown in Fig.3 require 2.3kW at 60rpm for the same amount of yeast slurry.

3. 5 Sanitariness

The yeast tanks with Fullzone impellers were operated in an actual beer production process for 15 months. Meanwhile samples of yeast slurry were taken from the yeast charge lines to fermentation tanks and were inspected to confirm that there was no microbial contamination. The drain after CIP operations of the yeast tanks was also inspected periodically. No contamination was found. Thus, the new yeast tank design is verified to have enough sanitariness required for the beer production.

Conclusion

A new yeast tank design, modifying Fullzone as a low-shear impeller, was applied to an actual beer production process, and was found to be effective in the following improvements:

- (1) Temperature distribution was more uniform in the new yeast tanks.
- (2) No serious variation in the yeast cell concentration was detected of the slurry supplid from the new yeast tanks to fermentation tanks.
- (3) Dead cell counts detected no increase in the new yeast tanks.
- (4) Slurry cooling became faster and yeast temperature was more controllable.
- (5) Impeller power was reduced to less than



a quarter of the existing yeast tanks.

Faster cooling or more uniform mixing requires higher speed of impeller rotation however, this can cause increase in yeast cel damages. When cooling is too slow, or storage temperature fluctuates too largely, the yeast degenerates. When yeast supply concentration fluctuates too largely, easy control o yeast charge amount is lost. There must be the best decision of impeller speed in cooling storage temperature control, and attaining uniformity of cell concentration in yeas slurry supply to fermentation tanks, so that the yeast can maintain its best fermentation ability and the beer fermentation becomes most controllable. It is reasonable to think that this decision will be influenced by the difference in biological properties of various species of yeast. Future works are expected to explain how the decision should be made.

岡本幸道
 化工機事業部
 (工学博士)
 エンジニアリング部
 部長
 TEL 0794 - 36 - 2512
 FAX 0794 - 36 - 2578
 E-mail y.okamoto@pantec.co.jp

連絡先

発泡スチロール(EPS)のマテリアル

リサイクル技術

Material Recycle Technology of Expanded Polystyrene (EPS)



(化)エンジニアリング部 今中照雄 Teruo Imanaka

我が国においては、1970年代に都市ゴミ処理問題としてのプラスチックリサイクルがクローズアッ プされたことがあるが、経済性の問題などにより、解決されるには至らなかった。ところが、1990 年以降世界での環境問題への認識の高まりと共に、我が国においてもプラスチックリサイクルが再 度社会的に重要な課題となっている。

本稿では、公表されている資料を用いて発泡スチロール(EPS)のマテリアルリサイクル技術を 紹介する。EPSは、プラスチックの中でも古くからリサイクルに取り組まれてきたものの一つで ある。また、プラスチックリサイクルの種類のなかで最もマテリアルリサイクルが望ましい方法と 言われているが、ESPのリサイクル方法はそのほとんどが、多様な手法でマテリアルリサイクル されている。よって、プラスチック全体のリサイクルを考えるにあたり、EPSのマテリアルリサ イクルは参考となる。

In Japan, plastic recycle appeared close-up as urban refuse disposal in the 1970s, but it was not settled because of economical problem. After 1990, plastic recycle has became a social problem with an upsurge of a critical mind for international environmental issue, again.

Material recycle technology of EPS (Expanded Polystyrene) is shown using published materials in this paper. EPS has been recycled from old in comparison with other plastics. And, the main method of EPS recycle is material recycle recieved better appreciation as one of ideal methods. Therefore, EPS recycle system is a good guide to the study of overall plastic recycle systems.

Key Words:

マテ	リア	ルリサ	-イクル	Material recycle
天	然	溶	剤	Natual solvent
減	容	ř	積	Volumeric reduction
I	ク	セ	15	EXEVA

まえがき

容器包装リサイクル法においてプラスチックは PET(ポリエチレンテレフタレート)と他のプラ スチックと2種類に分類されているだけであり,発 泡スチロールは他のプラスチックに分類され,一般 家庭からは分別回収が行われない可能性が強い。材 質が判別しずらいプラスチックや,多品種のプラス チックが混在している一般系廃プラスチックに対す る処理方法としては、リサイクルと呼ぶべきかどう かは別問題として、油化や高炉還元剤としての再利 用が最も現実的であるかもしれない。しかしながら、 発泡スチロールは、他のプラスチックに比べて見分 けやすい、すなわち分別回収しやすい、というリサ イクルにとっては最大のメリットを持っている。こ の点,発泡スチロールは,エネルギーとして回収す るよりも,本稿で述べるマテリアルリサイクルや今 後の開発が待たれる樹脂原料へのケミカルリサイク ルが最も望ましくかつ現実的に実施可能なリサイク ル法であり、今後も推進していくべきと考える。

発泡スチロールには主に食品用トレーに使われる PSP (Polystyrene Paper)や主に断熱建材や畳 床として使われる XPS (Extruded Polystyrene) があるが、本稿においては、主に魚箱や家電機器の 梱包緩衝材として用いられる EPS (Expanded Polystyrene)について現在取り組まれているマテ リアルリサイクルの概要を紹介する。

1. EPS のリサイクル

以前は、購入した家電製品の梱包用として使用さ れていた EPS は、一般ゴミとして各家庭で処分さ れていたが、近年はほとんど家電販売店が回収して くれる。魚箱についても、一般家庭に持ち込まれる 機会は少ない。EPS は発生場所や流通ルートが限 られており、魚市場、家電販売店などを経由して産 業廃棄物のルートで回収されている。そのため、比 較的分別も容易である。業界としても、原料メーカ と加工メーカが共同で1991年5月に発泡スチロール 再資源化協会(以下 JEPSRA)を発足させ、他の 業界に先駆けてリサイクルに取り組んでいる。

(財クリーン・ジャパン・センターが発表している EPSの生産量と再資源化率の推移を第1図¹⁾に示す。

EPS の生産量は1991年から減少もしくは横這い 状態にあるが、リサイクルは JEPSRA が設立され た1991年以降は,近年のリサイクル気運にも後押し されて順調に増加している。1996年における日本で 生産された EPS は約22.5万 ton であり,このうち 約46%は鮮魚・青果などの容器,41%は包装材, 残り13%はその他の用途である。輸出された分を 補正した国内流通は18万 ton,そのうち5.2万 ton (28.7%)がリサイクルされている。

第2図²)に現在実施されている,使用済み EPS のリサイクル方法について示す。又,第3図²)に各 リサイクル方法の量的内訳を示す。

第2図にも示すように, EPS のリサイクルには 大きく分けて,ポリスチレンに戻して (EPS とし てそのまま使う場合もある)マテリアルリサイクル する方法と,固形燃料化や油化させてサーマルリサ イクルする2つの方法が,現在の主流である。その 他に,粉砕→油化/分解→分留→石油化学製品原料 としてのケミカルリサイクルも研究が進められてい る。

2. EPS のマテリアルリサイクル

第3図からも判るように、リサイクルされている 全量の内95%がマテリアルリサイクルされている。

まず、一つの方法として、EPSの粉砕品をその ままの状態で再利用する方法がある。粉砕された後、 粉砕軽量化骨材や土壌改質剤として使用されたり、 一部は新品の一次発泡ビーズに混合して再度 EPS

として利用されている。EPS をそのまま粉砕する と言うことは、粉砕設備が設置されている場所まで の輸送費がコスト上一番のネックとなっている可能



第1図 EPSの生産量と再資源化(リサイクル)率

Fig. 1 Throughput of EPS and Number of recycle


第2図 使用済み EPS のリサイクル Fig. 2 Recycle of used EPS



[Examination in 1998]

神鋼パンテツク技報



第4図 石油系溶剤を用いた発泡スチロールのリサイクル³⁾ Fig. 4 EPS recycle flow by use of petroleum solvent

性が強く,特に新しい用途が開発されない限り,こ れ以上の量的な増加は望めない。

マテリアルリサイクルとして最も一般化されてい るのが,一旦減容化してインゴットやポリスチレン ペレットにし,家電品部材,文房具や擬木などの各 ポリスチレン製品(EPS 含む)に再生する方法で あり,1997年度実績でも全リサイクル量の約79 % を占めている。特に近年量的にも著しく伸びている のは,再生ペレットへのマテリアルリサイクルであ る。この要因は,現在JEPSRAが中心となってリ サイクルを推進しているエプシープラザの設置が順 調に拡大されていることにあると思われる。PET ボトル同様,回収費用がかさばる EPS の場合も, 他のプラスチック同様に回収拠点の整備が第一に重 要であると言える。

3. 溶剤を用いた減容法

EPSの減容化には、加熱減容と溶剤減容法があ る。減容操作は嵩張る EPS の搬送コストを押さえ るためには必須であり、古くからまた現在はほとん どの場合加熱減容法が採用され、インゴットが作ら れている。加熱減容機の熱源としては、熱風、電気 ヒータ、摩擦熱や遠赤外線などを利用したものが多 い。ここでは詳しく述べないが、最近は問題とされ てきた高温処理時の熱分解による分子量の低下と、 処理時の臭気の発生に対して改良が進められている。 次に、最近注目されている溶剤減容法について述べ る。

リサイクルセンターまでに発生する輸送コストや 熱減容時の物性低下などの欠点を補う減容法として, 溶剤を用いた減容法がある。溶剤の種類は,石油系 溶剤と天然溶剤の2つがある。

3.1 石油系溶剤

最近では、HI-メルツ工法協会中部支局が行って いる、HI-メルツ工法がある。そのリサイクルフロー を第4図³⁾に示す。

この溶剤(TJ溶剤)は、発泡スチロールの溶解 能力が高く、破砕などの前処理が不要である。但し 問題点は、灯油と同等の取り扱いができる溶剤では あるが、蒸留分離工程で完全に溶剤を分離すること が困難な点にあると思われる。そのためであろうか、 再利用は日用品として使われるハンガーや文房具な どのポリスチレン成型品ではなく、固形燃料用途に 限られているようである。なお、三井物産も生研化 学、三井鉱山と共同で、石油系溶剤を用いたリサイ クルシステムを販売⁴している。

3.2 天然溶剤

近年,石油系溶剤ではなく天然溶剤を用いたリサ イクルシステムが,実用化されつつある。

次項にその概要を示す。

4. 天然溶剤を用いたマテリアルリサイク ル

このリサイクル方式はソニー,ついでスタイロジャ パンの2社からそれぞれ発表されている。

本来この方式は、従来のリサイクル方式では主に 加熱収縮時の酸化により物性値が低下してしまう欠 点(他に着色,異物混入,品質のばらつき)と,石 油系溶剤の取り扱い上の危険性を改善するために開 発された,高品質リサイクルシステムと言われてい る。その特徴を次に示す。

- 1) 天然溶剤であるので、人体、環境に安全である。
- 2) 高熱を加えない収縮方法なので、物性劣化が非 常に少ない発泡スチロールの再生材が得られる。
- 浸すだけで溶けるので、減容装置のエネルギー がほとんどいらない。
- 4)溶剤はその大部分を繰り返し再利用ができるの でコスト低減が可能。
- 5) 1/25~1/100に減容させるので, 輸送コストが 軽減できる。
- 4.1 リサイクルフロー

スタイロジャパン社のリサイクルフローを第5 図⁵⁰に示す。ソニー社のフローもほぼ同様である。

1) 減容

原則として廃 EPS 発生場所で減容を行う。その 場所に減容装置を設置するか,または溶解減容車を 巡回させて,天然溶剤により減容させたゲルを再生 プラントに搬入する。

2) 前処理

搬入されたゲルはオンドルで加温後投入槽に移送 され,ここでさらに溶剤を追加して処理しやすい粘 度に調整する。次に濾過器を通して異物を除去した 後,脱水槽で水分の除去を行う。 3) 脱揮

異物と水分が除去されたゲルは,薄膜蒸発機で溶 剤とポリスチレンに分離される。

4)ペレット化

ポリスチレン樹脂は水冷後,ストランドカッター でペレットにされ,ペレットサイロに貯蔵された後 袋詰めされて出荷される。

5) 溶剤回収

脱揮された溶剤はコンデンサーで凝縮され,再利 用される。

4.2 使用される天然溶剤

ソニーとスタイロジャパンがそれぞれ使用してい る溶剤の組成を**第1表**に示す。

d-リモネンは柑橘類に含有されている精油成分の 一種(オレンジの皮に約0.5%含有)で、芳香を有 する。古くから着香料、鉱油系オイルのマスキング 剤、工業用洗浄剤などに利用されてきた。d-リモネ ンの EPS に対する溶解能力を第6図⁶⁰に示す。ス タイロソルブは、引火点が高く夏場での取り扱いや 貯蔵、輸送など作業上の安全性が高いことが特徴と されている。尚、第1表に示されている減容率は、 対象材料の発泡率が不明であり両社の比較は困難で ある。



第5図 天然溶剤を用いたマテリアルリサイクルフロー (スタイロジャパン方式) Fig. 5 EPS material recycle flow by use of natural solvent (STYRO JAPAN's method)

第1表 減容天然溶剤の種類と特性^{6,7)}

Method	SONY	STYRO JAPAN
Name	d-limonene (citrus fruits-vegetable oil/ORANGE OIL)	STYRO SOLVE (Ester-vegetable oil)
Manufacture	Yasuhara Chemical Co., Ltd.	International Form Solution INC.
Number of volumeric reduction	1/25	1/50~1/100
Flush temperature	48 °C	95 °C over
Others	Specific gravity $(20 \ \Cambon{C}) 0.844$ Viscosity $(25 \ \Cambon{C})$ 0.98cp Boiling point 175~179 \Cambon{C} Solubility Insoluble for water Soluble for IPA Molecular structure CH ₃ \Cambon{C} CH_3 CH_2	FDA qualified product

Table 1 A kind and characteristics of natural solvent for volumeric reduction

両溶剤はポリスチレンの物性をほとんど変えるこ となく減容させることが特徴であると同時に,ポリ スチレン以外の物質の溶解能力はほとんど無く,そ のために少量の異物があっても濾過で除去できるこ とも特徴の一つとなっている。

4.3 溶解減容搬送車

減容機を持たない廃 EPS 発生場所からの回収に は、減容装置を積載した溶解減容搬送車が利用され ている。ソニー方式、スタイロジャパン方式共に2 トン車の搬送車を有し、嵩張る EPS の輸送コスト の低減と回収率の向上を試みている。例えば、スタ イロジャパン方式の搬送車(新明和工業(株製作)に は、粉砕器と溶剤噴霧装置、貯蔵タンクが設置され ており、EPS と溶剤の重量比1:1での減容処理が 可能となっている⁸⁰。最大回収積載量は EPS 重量 300 kg であり、容積では約50 m³換算となる。ソニー 社の搬送車(東京三菱ふそう自動車販売(株製作) Orange R-net は、溶剤噴霧装置ではなく歯車式 粉砕浸積式装置が搭載されていることと、減容時の EPS と溶剤の重量比が前者とは若干異なるようで ある。

4.4 溶剂分離操作

先の加熱減容とは異なり、ポリスチレンと溶剤の 分離操作が必要になってくる。脱溶剤後のポリスチ レン樹脂は極めて粘性の高い流体となるため、この 操作には EXEVA (当社製) やハイビスカスエバ ポレータ (三井造船(株)製) や2軸押出機などの高 粘度流体用蒸発装置が適用できる。

EXEVA は撹拌式竪型非接触タイプの薄膜式蒸 発機に分類され、その構造図を第7図⁹に示す。投 入された流体を缶体内壁面に一様分散させるディス



トリビュータ, 薄膜時に生じるフィレットの流動に 着目し採用された傾斜多段翼と脱揮された高粘度流 体を停滞させることなく排出できる下部スクリュー に特長を持つ。これらの機構によって流体は常に機 械的な送り作用を受けるため, 10 000 Pa·s (at 10 sec⁻¹) もの超高粘度液の処理も可能となっている。 EXEVA は,本来ポリマーからのモノマーなどの 不純物分離用途に適用されており,適用例を第2 表¹⁰に示す。

溶剤と溶解されたポリスチレンは、これらの蒸発 装置の内部で真空加熱(150~200℃)状態にさらさ れて溶剤の蒸発分離が行われる。減容時は低温で処 理されるものの、ここでの高温操作が物性劣化の要 因とならないように操作条件を検討する必要がある。 ソニー社によれば、d-リモネンに溶解したポリスチ レンは加熱操作による分子量の低下が極めて小さい との報告(第8図¹)がある。

4.5 再生ペレット

再生されたペレットは,他のリサイクル方法と同 様に文具,日用品などのポリスチレン成型品に再生 されたり,物性低下が小さいことによりソニー社で は再度発泡スチロールに再生している。

再生されたペレットの,現状の最大の問題点は着 色である。ヴァージンペレットは無色透明であるが,



第7図 EXEVAの構造図 Fig.7 Structure of EXEVA 再生ペレットは黄色味や茶褐色がかっていたりする。 このために,外観部品には使えないなど再生用途が 限られていたり,再生時にヴァージンペレットに対 する再生ペレットの混合比率を上げられないなどの 問題が生じている。この原因はいくつか考えられる が,着色 EPS の顔料や汚れ,溶剤分離操作時のポ リスチレンの炭化などが推定される。ソニー社はこ の外観の向上を目指し,d-リモネンへの溶解状態で 脱色する方法を研究中であると報じられている。

5. リサイクルの経済性

経済性について公表されているデータはほとんど 無い。ここでは,前述の天然溶剤を用いたリサイク ルプラントにおける,処理コストの試算を筆者の仮 定のもとに試みる。

建設費2.7億円,処理能力2 ton/日,運転員3人 の再生プラントを考える。

1)回収費

ここでは既に天然溶剤で1:1の比率で減容されているゲルを、回収拠点を回って再生プラントまで 搬送するコストを回収費とする。2 ton の EPS が



Fig. 8 Lowering of molecular weight by heating time

		Feed			Discharge		Operatio	ng Data
Product	Rate kg/m²/h	Polymer %	Viscocity Pa∙s	Rate kg/m²/h	Solvent/Monomer %	Viscocity Pa·s	Press. Torr	Temp. Deg.
P.VA	175	38	0.25	67	1.0	44	264	220
EPOXY RESIN	90	25	15	23	1.1	5 000	10	230
EPOXY RESIN	75	98.9	3 500	74	0.005	3 500	5	240
AS	400	49	500	206	4.8	3 000	503	260
AS	110	99.8	2 500	110	0.01	1 000	5	235
FLUOROPLASTICS	150	60	30	90	0.8	3 100	6	92
SILICONE RESIN	150	97.3	300	146	0.43	300	0.5	190
MMA	150	99	3 500	149	0.07	600	30	235
PS	150	97.2	2 500	146	0.015	350	1	160

第2表 EXEVAの不純物分離データ例¹⁰⁾ Table 2 EXEVA's test data of impurity distillation

溶解しているゲルは4 ton である。

4 ton 車,一日,運転手付きで,60000円とする。 2)変動費

電力:50 kw×24時間×14円/kWH=16 800円 蒸気,水:10 000円とする。

天然溶剤費:これは回収できなかった溶剤を追加 する費用と考える。溶剤とポリスチレンとの混合比 を1:1.7とし、5%が回収できなかったとすると、 2000 kg×1.7×0.05×1000円/kg=170000円

(変動費合計 196800円)

3)固定費

労務費: 3人×8百万円/年/人÷300日/年

=80 000円

管理費:80000円×0.3=24000円 修繕維持費:2.7億円×0.02/300日=18000円 税金・保険:2.7億円×0.015/300日=13500円 償却費(15年),金利(5%):79000円

(固定費合計 214 500円)

よって、処理コストは(回収費 60 000円)+(変 動費合計 196 800円)+(固定費合計 214 500円)= 471 300円/2 ton (236 円/kg)となる。ここで、再 生ペレットの買い取り価格が40円/kgとすれば、-40×2 000=-80 000円となり、1 kg 当たりの処理 コストは、(471 300-80 000)/2 000=196円/kg と なる。ちなみにポリスチレンのヴァージンペレット の価格は、100~140円/kg である。

もし、廃 EPS 発生場所で減容化されないとする と、2 ton の EPS(約100 m³)を搬送するには4 ton 車(10 m³)が10台必要となり、回収費だけで も600 000円/日にもなる。よって、このリサイクル 方式にかかわらず、EPSの回収に当たっては現地 での減容装置の設置が極めて重要であると言える。 他に上記の試算結果より、処理コストの低減には、

・溶剤費の削減(再生量の増加と単価の低減)

・プラント建設費の低減(フローの簡素化など)

・オペレータの削減(自動運転化など)

を検討する必要があると考えられる。

また, PSP の処理コストについては, PSP トレー 以外の廃 PSP を扱う発泡スチレンシート工業会は 回収コストが167円, さらに再生コストが80円で合 計約250円, 大手 PSP トレーメーカ各社は160~200 円で再生できるとの情報がある。

むすび

今後のリサイクル率向上に当たっては,次のこと が重要と思われる。

1) リサイクルコストの低減

それには搬送コストの低減のためのリサイクル拠 点の増加が必要である。特に天然溶剤によるマテリ アルリサイクルでは,溶剤の回収率向上と溶剤費用 (単価)の削減が必要。

- 2)分別回収の促進
- 3)物性低下をおこさない再生方法や物性回復方法の開発と再生ペレットの用途開発

昨今,法的規制の前に各企業の自主的取り組みが 期待される風潮が強いが、リサイクル事業を推進し て行くには単独メーカではかなり取り組みづらい経 済状況にある。よって、各メーカ間での協定が必要 であり、JEPSRA に代表されるような協会の設立 と積極的な参入が必然と思われる。

[参考文献]

- 1)リサイクル'97、(財)クリーンジャパンセンター、 (1997)
- JEPSRA INFOMATION '98, 発泡スチロール再資 源化協会, (1998), p.4.
- 3) HI-メルツ工法協会 中部支局 カタログ
- 4)日本経済新聞,(1996)6,12
- 5) 石川島播磨重工業(株) カタログ
- 6) ソニー(株) カタログ
- 7)野口勉,渡辺春夫,宫下真由美:特開平 5-263065
- 8)新明和工業(株)カタログ
- 9)神鋼パンテツク(株)カタログ
- 10) 永田純洋, 高田一貴: 配管技術, (1998), p.25.

連絡先

今	中	照	雄	化工機事業部
				エンジニアリング部

T E L 0794 - 36 - 2511 F A X 0794 - 36 - 2578 E-mail t.imanaka@pantec.co.jp

高電圧パルス放電によるガス処理

High Voltage Pulse Gas Treatment



(技)研究開発部第2研究室 小 倉 正 裕 Masahiro Ogura

高電圧パルス放電処理は、オゾン、ラジカルを同時に作用させることにより、有機物の分解、 殺菌を行う新しい促進酸化プロセスである。高電圧パルス放電装置と湿式スクラバーを組み合わ せたシステムにより、ホルムアルデヒド含有ガスの処理を行い、92%の分解率が得られた。

High Voltage Pulse Treatment is a new advanced oxidation process which promotes the oxidation of the organic compounds and disinfection by means of ozone and radicals.

The removal ratio of formaldehyde (HCHO) from atomospheric pressure gas stream is 92 %, using the combination of High Voltage Pulse Treatment and wet scrubber.

Key Words :

高 電 圧 パ ル ス	High voltage pulse
放電	Discharge
オゾン	Ozone
揮発性有機化合物	Volatile organic compounds

まえがき

高電圧パルスとは比較的小さい電気エネルギーを 任意の時間蓄積し、スイッチ動作により瞬時に放出 することにより大きな電力を発生させる技術である。 これを利用した高電圧パルス水処理装置は、放電に より発生するオゾン、ラジカル、衝撃波等を同時に 処理対象物に作用させる新しいプロセスの装置であ り、前報では高電圧パルス発生の原理や水処理実験 について数例紹介した。¹¹一方、高電圧パルス放電 は VOC, NOx などの有害物質を含む排ガス処理に も適用可能である。

近年,放電を利用した有機物分解として VOC 処 理が注目されている。VOC (揮発性有機化合物) は地球環境レベルでの問題として取り組まれており 欧米では各国協調のもとに厳しい総量規制が施行さ れている。欧米での VOC 排出量規制の重点項目は 光化学オキシダントによる森林破壊の抑制と有害力 気汚染物質による健康障害の抑制である。²⁾ 日本では、従来型の公害対策は進んでいるものの 地球環境としての VOC 規制は欧米より10年遅れて いるといわれている。環境庁が光化学オキシダント 抑制のため、固定発生源からの VOC 排出量を2001 年より法規制する予定とのことである。

本報では高電圧パルス放電装置の VOC 処理用途 への適用について紹介する。

1. 放電を利用した VOC 処理技術

従来の VOC 処理技術としては,直接燃焼方式, 触媒燃焼方式,活性炭吸着方式,スクラバー方式, バイオフィルターなどが挙げられるが,消費エネル ギー,コスト,メンテナンスなどの点で問題もあり, 新しい処理技術に期待が寄せられている。その一つ として,大気圧コロナ放電による低温プラズマ技術 を使用した VOC 処理が注目されている。既存の技 術と比較して放電によるガス処理技術が優れている 点は次のように考えられている。

(1)希薄 VOC において分解効率,経済性が良い。 (2)低温での分解処理が可能である。

(3)メンテナンスが簡単である。

放電によるガス処理技術としては電気集塵機が古 くから利用されている。電気集塵機は,コロナ放電 によって形成されたプラズマで排ガス中の粉塵など の粒子を帯電させる。帯電した粒子は接地電極に捕 集される。このコロナ放電を強めると化学反応が生 じる。

プラズマ反応装置の代表的なものとして次の4つの放電方式が挙げられる。³⁾



- (2) パックドベッド方式 充填した強誘電体ペレットの両端に交流高電圧 を印加し、ペレット間で放電を起こすもの。圧損 が大きいため、大量のガス処理には工夫が必要。
- (3) 沿面放電方式 放電極から誘電体表面に沿って放電が進展する 方式。
- (4) 無声放電方式 電極間に誘電体を介し,交流電圧を印加する方

電極间に訪电体を打し、父祖电圧を印加りる力式。

本稿で述べる高電圧パルス放電装置はパルスコロ ナ方式に含まれる。高電圧パルスで発生させたコロ ナ放電によるプラズマを利用して有害物質を分解除 去しようとする装置である。

2. 高電圧パルス放電によるガス処理装置

パルスコロナ方式によりガス処理を行う場合,立 ち上がりが急峻(数十~数百 ns)でパルス幅が短 い(1µs以下)パルス電圧を印加する。立ち上が りが急峻であると電子衝突によるラジカル生成の効 率が良くなる。また,パルス幅が1µsより短くな るとガス中のイオンや分子に与えられるエネルギー が最小限となりガス温度の上昇を抑制する。そのた め,ガスの密度低下が抑えられ電子衝突確率(反応 効率)が低下しない。これらの結果エネルギー効率 が良い。⁴



高電圧パルス放電によ るガス処理装置の模式図 を第1図に示す。原ガス は放電極と設置電極の間 に送り込まれる。強い電 界によって加速された電 子が排ガス中の分子と衝 突し,種々のラジカルが

第1図 高電圧パルス放電処理装置の模式図

Fig. 1 Schematic illustration of high voltage pulse treatment system for gas.

Γ

Electrodes

Gas outlet -

High voltage pulse generator

Corona discharge

← Gas inlet

発生し化学反応が起こる。これにより,ガス中の有 機物の酸化分解が効率的に行われる。

3. ホルムアルデヒド含有ガスの処理

ホルムアルデヒドは1992年環境庁の大気保全の観 点から調査研究対象としてリストアップされており, 日本製紙連合会など20団体で自主管理対象物質となっ ている。

3.1 放電による分解経路

放電によるホルムアルデヒドの分解をモデル化す ると、約100化学種が関与する350もの反応式が考え られる。³¹ 主要な反応経路を第2図に示す。ホルム アルデヒドの分解に重要なのは放電によって生成さ れる O ラジカルと OH ラジカルによる反応である。



 $O_2^* + O_2 \rightarrow O_3 + O$

 $O+O_2+M\rightarrow O_3+M$ (M=O, O₂, O₃)

 $O + H_2O \rightarrow 2OH$

これらのラジカルがホルムアルデヒドから水素を 奪う。

 $CH_2O \rightarrow HCO + OH$

 $CH_2O \rightarrow HCO + H_2O$

反応生成物の HCO はホルムアルデヒドに再合成 されるものと、さらに分解されるものがある。

 $\rm HCO \! + \! HCO \! \rightarrow \! CH_2O \! + \! CO$

 $HCO + O_2 \rightarrow HO_2 + CO$

HO₂, CO はさらに次の反応を起こす。

 $HO_2 + O \rightarrow OH + O_2$

 $\mathrm{HO}_2\!+\!O\!\!\rightarrow\!\!\mathrm{H}_2\mathrm{O}\!+\!\mathrm{O}_2$

 $\rm CO+O \rightarrow \rm CO_2$



第2図 ホルムアルデヒドの放電処理における反応経路 Fig. 2 Reaction pathway for discharge treatment of HCHO.

ホルムアルデヒドは,高電圧パルス放電処理によ りこのような反応経路で分解され,理想的には二 酸化炭素と水になる。しかし,実際には処理条件によっ て分解効率,二次生成物が異なる。

放電処理単独ではなく,集塵機,スクラバー等を 組み合わせることによって VOC 処理が可能になる と考えられる。

3.2 気液混合によるガス処理

まず、湿式スクラバー内に放電装置を設置した場 合についてテストを行った。テストフローを第3區 に示す。処理対象ガスは、原ガス発生器内の充填本 上方よりホルムアルデヒド溶液をスプレーし、充填 材下方より引き込まれた空気中に気化させることに より調整した。ホルムアルデヒドを含有する空気に 放電部の下方より導入され、スクラバー上部よりス プレーされた循環水が放電部に滴下される。こうし て気液混合状態で放電することにより、ホルムアル デヒド分解を行った。テスト結果を次に示す。ホル ムアルデヒドの入口濃度は200 ppm とした。放電 +湿式スクラバー処理により出口濃度0.5 ppm 以下 となった。しかし、スクラバー循環水中に23 mg/1・1 が溶解・残留した。物質収支をみると、分解率に 57%となった。

<実験条件>

処 玾 風 量:10 m³/h ガ ス 濃 度:常温 スクラバー循環水量:501 パルス繰り返し周波数:1000 pps <ホルムアルデヒド濃度測定結果> 放電リアクタ入口ガス: 200 ppm スクラバー循環水: 23 mg/l·h スクラバー出口ガス: 0.5 ppm 以下 <ホルムアルデヒドの物質収支> 処理前のガス:2.7g/h 循 環 水:1.15g/h 処 理 後 の ガ ス:0.01g/h以下 総 分 解 量:1.54 g/h→ 分解率57 %









Fig. 4 Flow diagram of discharge and scrubber treatment of HCHO

3.3 気中放電十スクラバー処理テスト

つぎに、湿式スクラバーと放電処理を分離した場 合についてテストを行った。テストフローを第4図 に示す。ホルムアルデヒド含有ガスは前項と同様の 方法で発生させた。ホルムアルデヒド含有空気は放 電リアクタ内で処理され、放電後のガスはスクラバー にて処理される。スクラバーに導入されるガスには 放電により発生したオゾンが含まれており、放電で 処理されなかった有機物を分解する。

テスト結果を次に示す。ホルムアルデヒドの初期 濃度は165 ppm とした。放電処理後には16 ppm と なり,放電によって90 %が分解された。スクラバー 処理後には0.5 ppm 以下となり,循環水中に 3.8 mg/l・hが溶解・残留した。トータルの分解率 は92 %となった。

この結果,気液混合による処理よりも,気中放電 後にスクラバー処理することにより処理効率を大幅 に向上させることができた。

<実験条件>

	処	理	風	量	:	11 m³/h
	ガ	ス	濃	度	:	常温
	ス	クラバー	循環水	量	:	501
	パ	ルス繰り返	し周波	数	:	$1000~{ m pps}$
<	朩	ルムアルデ	ビド濃	度	測	定結果>
	放	電リアクタ	入口ガ	゙ス	:	165 ppm
	放	電リアクタ	出口ガ	゙ス	:	16 ppm
	ス	クラバー	- 循 環	水	:	3.8 mg/l·h
	ス	クラバー	出口ガ	ス	:	0.5 ppm 以下

連絡先

小	倉	ΤĒ	裕	技術開発本部
				研究開発部
				第2研究室
			ΤEL	078 - 992 - 6525
			FΑΧ	078 - 992 - 6504
	E-i	mail	m.ogura	a@pantec. co.jp

<ホルムアルデヒドの物質収支>

処理前のガス: 2.43 g/h
放電後のガス: 0.24 g/h
循環水: 0.19 g/h
処理後のガス: 0.01 g/h 以下
放電による分解量: 2.19 g/h
スクラバーによる分解量: 0.04 g/h
総分解量: 2.23 g/h→ 分解率92%

3.4 今後の課題

今回、模擬ガスによる放電処理実験を行い、高い 分解効率を示したが、実ガスの処理では複数の有機 物を含む場合が多く、その場合の反応はさらに複雑 なものとなる。物質による反応速度の違い、放電に より発生する副生成物の定量、ガス濃度と処理ガス 線速度の関係などを予備試験で確認する必要がある。

むすび

今回は,高電圧パルス放電による VOC 処理についてホルムアルデヒドを例に紹介した。現在,様々な用途についてテストしつつ,適用分野の探索,処理フローの改良を行っている。次報ではより具体的な案件について報告する予定である。

[参考文献]

- 小倉正裕, 神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1999), p.87.
- 2)出雲正矩,月刊地球環境, Vol.30, No.3 (1999)
- 3) 山田俊昭, 静電気学会誌, Vol.19, No.4 (1995)
- 4) 小田哲治, 静電気学会誌, Vol.18, No.3 (1994)
- 5) D. G. Storch, M. J. Kushner, J. Appl. Phys., Vol.73, No.1 (1993)

マグネトロンスパッタリング装置 及びその適用例の紹介



Introduction of the magnetron sputtering equipment and application examples

(技)研究開発部 第二研究室 前背 戸 智 晴 Tomoharu Maeseto 宮 川 守 Mamoru Miyagawa

新たな表面改質技術としてマグネトロンスパッタリングに着目し、ロシアのトムスク工科大学よ り DC マグネトロンスパッタリング装置を導入した。本装置の特長として、3種類のターゲットの 同時取り付けが可能、イオンビームミキシング処理のための大型のイオンビームソース (Max 40 keV, Max 50 mA, イオンビーム照射断面積 100 cm²)、コンピュータソフトによるオペレーショ ン制御等が挙げられる。適用例として固体高分子電解質膜上への貴金属コーティング、グラスライ ニング上への SiO₂コーティングを紹介した。

The DC magnetron sputtering equipment has been introduced as a new surface treatment technology from Tomsk polytechnical university which is located near Novosibirsk (central area of Russia). Features of this magnetron sputtering equipment are 3 kinds of targets available simultanously, the large ion beam source (Max 40 keV, Max 50 mA, beam crossing area 100 cm^2) for the ion beam mixing treatment, computer control soft for operation and so on. Noble metals coating on the solid polymer electrolyte and SiO₂ coating on the glass lining layer are introduced as application examples.

Key Words :

表 面 処 理 薄膜コーティング マグネトロンスパッタリング イオンビームミキシング 密 着 性 Surface treatment Thin film coating Magnetron sputtering Ion beam mixing Adhesion

3.3 気中放電+スクラバー処理テスト

つぎに,湿式スクラバーと放電処理を分離した場 合についてテストを行った。テストフローを第4図 に示す。ホルムアルデヒド含有ガスは前項と同様の 方法で発生させた。ホルムアルデヒド含有空気は放 電リアクタ内で処理され,放電後のガスはスクラバー にて処理される。スクラバーに導入されるガスには 放電により発生したオゾンが含まれており,放電で 処理されなかった有機物を分解する。

テスト結果を次に示す。ホルムアルデヒドの初期 濃度は165 ppm とした。放電処理後には16 ppm と なり,放電によって90 %が分解された。スクラバー 処理後には0.5 ppm 以下となり,循環水中に 3.8 mg/l・h が溶解・残留した。トータルの分解率 は92 %となった。

この結果,気液混合による処理よりも,気中放電 後にスクラバー処理することにより処理効率を大幅 に向上させることができた。

<実験条件>

	処	理	風	量	:	11 m³/h
	ガ	ス	濃	度	:	常温
	スク	・ラバー	循環	水量	:	501
	パル	ス繰り	反し居	波数	:	1000 pps
<	ホル	ムアルラ	デヒド	濃度測	IJ	定結果>
	放電	リアクタ	フスロ	ガス	:	165 ppm
	放電	リアクタ	7出口	ガス	:	16 ppm
	スク	ァラバ-	- 循	環 水	:	3.8 mg∕l∙h
	スク	ラバー	出口	ガス	:	0.5 ppm 以下

連絡先

л.	~	-	+~>	나는 사람, 티티 모양 나는 것?
Л	層	11-	俗	抆 俯 開 完 平 部
				研究開発部
				第2研究室
			ΤEL	078 - 992 - 6525
			FΑΧ	078 - 992 - 6504
	E-1	mail	m.ogura	a@pantec. co.jp

<ホルムアルデヒドの物質収支>

処理前のガス: 2.43 g/h
放電後のガス: 0.24 g/h
循環水: 0.19 g/h
処理後のガス: 0.01 g/h以下
放電による分解量: 2.19 g/h
スクラバーによる分解量: 0.04 g/h
総分解量: 2.23 g/h→ 分解率92%

3.4 今後の課題

今回、模擬ガスによる放電処理実験を行い、高い 分解効率を示したが、実ガスの処理では複数の有機 物を含む場合が多く、その場合の反応はさらに複雑 なものとなる。物質による反応速度の違い、放電に より発生する副生成物の定量、ガス濃度と処理ガス 線速度の関係などを予備試験で確認する必要がある。

むすび

今回は,高電圧パルス放電による VOC 処理についてホルムアルデヒドを例に紹介した。現在,様々な用途についてテストしつつ,適用分野の探索,処理フローの改良を行っている。次報ではより具体的な案件について報告する予定である。

[参考文献]

- 小倉正裕, 神鋼パンテツク技報, Vol.42, No.2 (1999), p.87.
- 2)出雲正矩,月刊地球環境, Vol.30, No.3 (1999)
- 3) 山田俊昭, 静電気学会誌, Vol.19, No.4 (1995)
- 4) 小田哲治, 静電気学会誌, Vol.18, No.3 (1994)
- 5) D. G. Storch, M. J. Kushner, J. Appl. Phys., Vol.73, No.1 (1993)

グラスライニング製サンプリング装置の紹介

Glass-Lined Sampling Device



 (化) エンジニアリング部 榎本正 Tadashi Enomoto
 (環) 設計部第3設計室 伊藤久善
 Hisayoshi Ito

多品種少量生産の増加にしたがい,これまでにも増して生産工程中の品質管理がより厳しく要 求されている。このためには反応器内のプロセス液を安全にかつタイムリーにサンプリングし, 分析することが求められている。このような要求に応えられるグラスライニング製サンプリング 装置(新製品)を紹介する。

With the rapid progress of the multi-grade production system in industry, more severe quality control in production process using Glass-Lined vessels has been required. For this purpose it is necessary for the process liquid to be sampled and analyzed safely and timely.

To satisfy these customers' needs we have newly developed Glass-Lined Sampling Device.

Key Words :

サンプリング

Sampling

まえがき

缶内プロセス液のサンプリングは、マンホールを 開放して柄杓によって汲み出すという原始的な作業 に頼っている場合もある。このような作業は、転落 災害あるいは缶内ガス洩れという危険性があり、作 業者の安全衛生対策上好ましくない。また汲み出し 時の液洩れにより、グラスライニング缶のマンホー ル近傍の母材金属が腐食し、グラス破損の事故に繋 がる場合もある。

グラスライニング製サンプリング装置は缶内が加 圧状態あるいは負圧状態であっても,簡単なバルブ 操作によって,必要量を安全にサンプリングできる。 また,缶体の上鏡ノズルに取り付ける構造であるた め,既設グラスライニング缶体にも設置できる。 サンプリング装置(写 リンプリング装置(写 真1)の特長を次に示す。
 高い耐食性:接液 部の材質は耐食性の 優れたガラス,および 四フッ化樹脂である。
 操作性:簡単なバ ルプ操作により,缶 内液に浸漬された吸 引管部から所定量の 液のサンプリングが 可能である。



写真 1 サンプリング装置 Photo.1 Sampling device

- 3)安全性:マンホールの開閉が不要であり,作業 安全衛生面での改善が期待できる。
- 4)機能性:缶内が加圧あるいは真空状態であって も随時,反応過程中の薬液を抽出できる。
- 5)洗浄性:液溜め部は簡単に分解が可能であり, 接液部の洗浄が可能である。
- 2. 構造概要および操作

サンプリング装置の構造図を第1図に示す。

グラスライニング製吸引管部とサンプリング液ホ ルダー部で構成されている。グラスライニング製吸



第1図 サンプリング装置の構造 Fig. 1 Construction of the sampling device

引管の先端部を写真2に示す。吸引管は内外面グラ スライニングが施工されており、内管の径は可能な 限り小さくし、内管内のデッドスペースが少なくな るよう配慮されている。また、N₂ガス等を吹き込 むことにより、内管内をブローすることができ、コ ンタミのない内容液をサンプリングできる。

液ホルダーの接液部はガラスおよびフッ素樹脂製 (PFA, PTFE)である。液溜め部はパイレックス ガラス製で熱衝撃性に優れ,またその外側にはアク リル製の保護カバーが取り付けられ,安全対策がな されている。

液溜め部へのプロセス液の吸い上げは PFA ライ ニング製のボールバルブを開くことにより行うが, 過度の流出がないよう,ボールバルブと吸引管フラ ンジとの間に,オリフィス(PTFE 製)を取り付 け,吸引される液の流量を調節している。

液溜め部の上下フランジ部にはバルブが取り付け られ、内部の圧力調整、およびサンプリングした液 の抽出をおこなう。

3. 設計仕様および標準寸法

本装置の仕様を第1表に示す。当社ユーザ各位が 使用される大半のグラスライニング製反応機に適用 できるものと考える。

吸引管部は第2表に示す標準寸法を準備している が、オプション仕様として、100 mm 飛びでの製作 も可能である。設置缶体サイズは1000 Lt から 8000 Lt であり、取り付けノズルは80 A もしくは 100 A の2 種類である。なお、液溜め部は、これら 全てのサイズに共通である。



写 真 2 グラスライニング製吸引管の先端部 Photo.2 The tip of the Glass-Lined suction tube

第1表 サンプリング装置の仕様 Table 1 Specifications of the sampling device

Design press.	F. V. ∼1 MPa
Design temp.	$-20{\sim}180~{\rm °C}$
Sample volume	Approx. 100ml

第2表 グラスライニング製吸引管の標準寸法

able	2	Standard	dimensions	of	the	Glass-Lined
	s	uction tube	es			

Dia.	Flange size	Length (mm)
50A	JIS10K 80	1 400
80A	JIS10K100	1 400 1 800 2 500







4 sec.

6 sec.

Time START

2 sec.

(DSample liquid : ②Density : ③Suction pressure :

(4) Diameter of orifice : $\phi 2$

Aceton 0.79

100 torr

写 真 3 サンプル液(溶剤)の吸引状況

Photo.3 The sample (solvent) sucked into sight glass

4. 機能および使用例

サイトグラス内を缶内より低圧状態にし、ボール バルブを開放することにより、反応機内のサンプリ ングされる液が、吸引管、ボールバルブを通過して 液溜め部まで吸引され、一定量に達するとフロート 式チェッキ弁が作動し、サンプル液の流出を遮断す る。確保された液を、所定のバルブを開け適当な容 器に排出する。

缶内が加圧状態の時は,バルブ操作のみでサンプ リングが可能であるが、常圧、もしくは負圧域の場 合は、液溜め部を缶内より低い圧力まで真空で引く 操作が必要である。この真空装置はユーザ殿準備品 となる。

次のサンプリングのために,液溜め部,吸引管内 に残った液を N₂ ガス等でブローする。また,洗浄 液として溶剤等を注入することもできる。

また、液溜め部は簡単に分解が可能であり、接液 部の洗浄が可能である。

アセトンをサンプリングした時の状況を写真3に 示す。本例は液溜め部と缶内との差圧を100 torr とし、真空引きによりアセトンを吸引した。比重の 軽い溶剤であるが、チェッキ弁は正常に機能し、 100 mlのサンプリングは約6秒で完了し、 洩れは ない。

むすび

本装置を使用いただくことで、安全にしかも簡単 なバルブ操作のみで随時サンプリングが可能になり、 従来のマンホールからのサンプリングという危険作 業の排除、作業時間の短縮に寄与できるものと考え る。

連絡先

榎	本	Е	化工機事業部
		エン	ィジニアリング部
			部長代理
		ΤEL	0794 - 36 - 2510
		FΑΧ	0794 - 36 - 2578
	E-mail t	.enomot	o@pantec. co.jp

環境分析センターの紹介

Eco Analytical Laboratory



So far, our environmental analysis, mainly water quality analysis, has been done at one section of The Environmental Systems Div. to support their R&D and business related to the environment.

This time, with the extension of Technical Research Center, Eco Analytical Laboratory was established in this Center to provide further rapid and precise analysis for accelerating our technicel development and to meet the socially increasing needs of endocrin disruptors' analyses including dioxins and coplanar-PCB.

Key Words :

環	境	分	析	Environmental analysis
分	析	機	品	Analytical instrument
環	境 ホ	ルモ	ン	Endocrine disruptor

まえがき

環境問題が毎日のように新聞紙上を賑わす中,分 析に対するニーズも多様化し,高度な分析技術を要 求される時代となってきた。

これまで当社の社内分析は,水環境ビジネスに直 結する水質分析を主として,環境装置事業部内で行っ ていたが,それ以外の大気やガス,固体の分析,そ の他開発に関連する特殊分析等は,担当部署が独自 で行うか若しくは外注分析に頼っていた。

このたび技術研究所の増設を機に,社内分析を集 約化し,分析技術の向上と迅速で正確な結果の提供 を行うとともに,最近社会的要求の強いダイオキシ ン類,環境ホルモン類等の新たなニーズにも応えら れる分析の専門部署として「環境分析センター」を 設立した。

場所は当社技術研究所 C 棟(増設棟)4 階,晴れた日には,南西に明石海峡大橋を臨むことができる。

面積は約1000 m²で, 部屋は前処理時の使用薬品 等による相互汚染を防ぐため, 測定対象項目ごとに 区切り, さらに前処理室と測定室に分割している。

また建物の建築素材からの分析環境への汚染がな いよう壁面,床の仕上げ等十分考慮した。

人員は、元環境装置事業部の分析技術者を中心に、 ダイオキシン等の微量化学物質の測定技術者を補強 し、20数名でスタートした。

当センターの主な分析機器一覧を**第1表**に示し, 次に業務の内容について紹介する。

1. 無機分析

1.1 金属類の分析

金属類の分析は主に,原子吸光光度計,誘導結合 プラズマ発光分光装置(以下,ICP-AES),誘導結 合プラズマ質量分析装置(以下,ICP-MS)などの 分析装置を用いて,それぞれの機器の特徴を生かし て使い分け,測定を行っている。

第1表 主要分析機器一覧表

Table 1	Main	Analytical	Instruments
---------	------	------------	-------------

-	Instruments	Manufacturers, Models	Measured Substances			
1	AAS	(1) SHIMADZU 6600F(2) SEIKO-INSTRUMENTS SAS7500	Metals in waste water Trace metals			
2	ICP-AES	SEIKO-INSTRUMENTS SPS1500VR	Metals in municipal water			
3	ICP-MS	SEIKO-INSTRUMENTS SPQ8000	Ultratrace metals			
4	IC (Ion Chromatography)	 (1) DIONEX 200isp (2) DIONEX DX-120 (3) YOKOGAWA-ANALYTICAL 	Anions Cations Micro anions			
5	Auto Analyzer	 BRAN+LUEBBE Autoanalyzer II BRAN+LUEBBE TRAACS8000 	Ionized silica Ammonium, Phosphate			
6	GC-ECD GC-FID GC-FPD	 (1) SHIMADZU GC-14B (2) YOKOGAWA-ANALYTICAL HP5890 (3) YOKOGAWA-ANALYTICAL HP5890 	Trihalomethane Volatile fatty acids DMSO			
7	GC-MS	 (1) SHIMADZU QP-1100 (2) SHIMADZU QP-5000 P&T (3) SHIMADZU QP-5000 HS 	Agricultural chemicals VOC VOC			
	HRGC-HRMS (High Resolution Type)	(4) Micromass AutoSpec-Ultima	Dioxins			
8	HPLC	SHIMADZU LC-10	Agricultural chemicals			
9	TOC-analyzer (Total Organic Carbon)	 (1) SHIMADZU TOC-5000 (2) SHIMADZU TOC-5000A (3) TOKICO TOC-1000 	TOC in waste water TOC in municipal water TOC in pure water			
10	TOD-meter (Total Oxygen Demand)	YUASA-IONEX	TOD in waste water			
11	TOX-analyzer (Total Organic Halogen)	MITSUBISHI-CHEMICAL TOX-10 Σ	Organic halogen compounds			
12	T-N-analyzer (Total Nitrogen)	MITSUBISHI-CHEMICAL TN-05	Total nitrogen			

AAS: Atomic Absorption Spectrometer AES: Atomic Emission Spectrometer MS: Mass Spectrometer ICP: Inductively Coupled Plasma GC: Gas Chromatograph ECD: Electoron Capture Detector FID: Flame Ionization Detector FPD: Flame Photometric Detector HPLC: High Performance Liquid chromatograph

1.1.1 原子吸光光度法

共存元素の妨害が比較的小さく,機器のメンテナ ンスが容易であるという利点があるが,目的元素ご とに用いる光源が異なるので同時分析はできない。 原子化の方法は大別して,化学炎を用いるフレーム 法と化学炎を用いないフレームレス法があり,フレー ム法では主に廃水中の金属を,フレームレス法では 微量金属を測定している。後者の分析法は感度が高 く,また試料が極微量でも測定可能である。しかし この方法も多元素同時分析ができず,操作も煩雑で 時間を要する。

1.1.2 ICP-AES法

元素のほとんどが発光するので多元素を同時に分 析することができ、短時間で多くの金属を測定でき る利点がある。しかしそれに反して、固有の波長を 用いて測定する原子吸光法と比べ、多くの輝線によ る影響も少なくはない。感度はフレーム法とほぼ同 等であるため、試料導入に超音波ネブライザーを用 いて感度を上げ,フレーム法では捕えない低濃度域 の上水中の金属等を測定している。

1.1.3 ICP-MS法

超純水等に含まれる超微量金属の測定には、ほぼ 全元素について非常に高感度で、多元素同時分析で きる ICP-MS 法を用いている。この装置について は、測定環境からの汚染を考慮し、別棟のクリーン ルーム内に配置している。

1.2 非金属類の分析

非金属類は主に,イオンクロマトグラフとオート アナライザーを用いて測定している。

1.2.1 イオンクロマトグラフ法

低交換容量のイオン交換体を充填しているカラム 中に強電解質の溶離液と共に試料液を流し,目的イ オンを順次分離溶出させ,目的イオンを電気伝導度 検出器で測定する方法で,主に陰イオンの測定を行っ ている。濾過する程度の前処理だけで迅速に多種成 分を測定することができる。



写真1 環境分析センター内風景 Photo.1 Analytical instruments





1.2.2 オートアナライザー

比色分析を自動化したものでオートサンプラーを 使用することにより多検体の迅速な処理が可能であ る。アンモニウムイオン、リン酸イオン、イオン状 シリカ,フッ素化合物等の測定に利用しており,従 来の手分析に比べ、使用試薬量が少なく、個人差が 出ないのも長所である。

2. 有機分析

有機化合物の分析は、主に第1表の6~11にあげ る機器を用いて測定を行っている。その中で特徴的 なものを次にあげる。

2.1 揮発性有機物質

水中の揮発性有機物質(VOC)については、公 定法に従い、上水関連試料をパージ&トラップ・ガ スクロマトグラフ質量分析計(GC-MS). 排水関連 試料をヘッドスペース・GC-MS で測定している。 また VOC 成分の中でも総トリハロメタン類のみの 測定の際は、操作の簡単なガスクロマトグラフ-ECD 検出器を用いて測定を行っており、塩素の添 加により生成するトリハロメタンの濃度を測定する トリハロメタン生成能も、上水試験法に準拠した前 処理を行い同法で測定している。

また、トリハロメタンを含む消毒副生成物の全有 機ハロゲン化合物は,活性炭に吸着させた後,燃焼 し生成したハロゲン化水素を電量滴定する TOX 計 を用いて測定している。

2.2 揮発性脂肪酸、ジメチルスルホキシド

ガスクロマトグラフを使用し, FID 検出器では, 廃水の嫌気処理過程で生成される揮発性脂肪酸(酢 酸、プロピオン酸、酪酸など)を、処理状況の確認 のために測定しており, FPD 検出器では, 電子工 業分野において剥離剤や洗浄剤として使用されてい るジメチルスルホキシド(DMSO)を高濃度のも のから処理水の低濃度のものまで測定している。

2.3 全有機体炭素

廃水や上水中に含まれる全有機体炭素は燃焼酸化--赤外線方式を用いた2台の TOC 計で, 高濃度(10 mg/l以上), 中濃度(0.5~10 mg/l)に分けて測 定しており、純水に含まれる微量全有機体炭素 (10~800 µg/l) は酸化剤を添加し高温高圧下で酸 化分解を行う湿式酸化一赤外線方式で測定している。 その他の分析

近年窒素について,環境基準の規制値が厳しくな り、当社でも硝化、脱窒処理装置の開発を行い、実 装置の運転にも入っているが、その評価に不可欠な 全窒素の分析には、熱分解法による全窒素計を用い ている。

また水質分析以外の分析として、純水装置におけ るイオン交換樹脂の性能試験(交換容量、強度試験、 付着汚染物質測定など), 浄水場における濾過設備 に使用されるろ材(砂,アンスラサイトなど)の試 験等も行っている。

4. 新規取り組み物質

現在社会的な関心が集まっており、当社でも分解 処理に関する技術開発を行っているダイオキシン類 や PCB、また人間の生殖等のホルモン活動に異常 を起こさせる環境ホルモンなどの環境汚染物質の測 定についても、今年度から新たに取り組んでいる。

4.1 ケミカルハザード室の設置

測定により発生する有害物質の室外への流出を最 小限に留めると共に、作業者および室外者の安全性 の確保に努めるため、これまでの一般水質分析室と は別に、ダイオキシン測定のためのケミカルハザー ド室を設けた。

- 部屋は目的に応じ
 - ① 更衣前室
 - (2) 試料保管室
 - ③ 高濃度前処理室

Vol. 43 No. 1 (1999/9)

- ④ 低濃度前処理室
- ⑤ 測 定 室
- ⑥ データ処理室
- ⑦ 試料保管室
- ⑧ 試料調整室
- ⑨ 機 械 室

に別れており、それぞれの室内圧力をコントロール し、高濃度側から低濃度側への空気の流れがないよ う、また室内から出る排水、排気とも活性炭処理を 行い外部への流出がないよう配慮されている。

4.2 分析装置

ダイオキシン類の測定に必要な感度を備えた,高 分解能ガスクロマトグラフ/高分解能質量分析装置 (HRGC/HRMS: Micromass 社製 AutoSpec-Ultima)を新たに導入し,PCBの中でも特に毒性 が強いと言われるコプラナー PCBの測定も行う。 4.3 分析技術

コプラナー PCB を含むダイオキシンの分析につ いては,前処理,分析装置の操作,データ解析等に 高度な技術を要する。

この技術の修得のため,担当者の某大学に於ける 長期間実地研修,協力関係にある分析機関での実習, 更に社内に於ける R&D に伴う実試料によるクロス チェック等で経験を重ねてきた。

むすび

このように設備,機器が整備された十分な環境の 中で,分析技術を一層向上させ,超純水を含むあら ゆる水質分析のニーズに正確で迅速に応えるととも に,ダイオキシン類,環境ホルモンの分析,また大 気関連の分析等新たな分野での社外からの依頼分析 にも対応の予定である。

連絡先

見	塜	尚	美	環境分析センター	田	中	明	子	環境分析センター	石	⊞	典	子	環境分析センター
			ΤΕΙ FΑΣ	2 078 - 992 - 6517 X 078 - 992 - 6536				T E L F A X	078 - 992 - 6517 078 - 992 - 6536				T E L F A X	078 - 992 - 6517 078 - 992 - 6536
	E-n	nail	n.midu	uka@pantec. co.jp		E-1	nail	a.tanal	ka@pantec. co.jp		E-	mai	l n.ishi	da@pantec. co.jp

「カビ類の発泡体培養プロセスの設計」

Design for the culture process of fungi using urethane foam carriers



小林哲男環境装置事業部 製品開発室 課長 工学博士

まえがき

カビ類をはじめとする微生物の固定化培養技術は, 固定化微生物が自己増殖能,自己再生能のある生体 触媒として多段階の複雑な反応や生合成を触媒でき ること,目的生産物を連続的に生産でき,また培養 液と菌体の分離が容易となるなどの利点があること から,種々のバイオプロセスに適用されてきてい る¹⁾。

カビ類を液体培養法で増殖させると培養条件によっ て、菌糸が絡み合って糊状となるパルピー増殖と菌 糸が塊状となるペレット増殖という2種類の増殖形 態がみられる²⁰。パルピー増殖では、菌体濃度の増 加に伴い培養液は高粘性流体となり、通気撹拌混合 の悪化がみられ基質や溶存酸素などの菌糸への移動 が困難となり、増殖や代謝反応に悪影響を及ぼす³⁰。 さらに、撹拌動力の増加や生産物を含む培養液と菌 体との分離が著しく困難となる。一方、ペレット増 殖では、粒径が1mm以下の小粒子から数cmに達 する菌糸塊が形成される場合があるが、大きなペレッ トでは内部の菌糸に酸素や基質が行き渡らず、ペレッ ト肉部の菌糸が死滅し、生産活性の低下などの問題 を引き起こす。

このように、カビ類を用いた有用物質の発酵生産 では、増殖形態に起因する物質移動過程や培養環境 のコントロールが重要なポイントとなる。これらの 諸問題を解決し、カビ類が有する有用物質の生産活 性を高める解決方法の一つとして、固定化技術を递 用した培養方法、および、バイオリアクターの研究 開発、実用化が行われてきている^{4).6)}。遠藤らは、 柔軟で多孔質な構造を有するウレタンフォームを付 着担体としたカビ類の新しい培養方法を試み、培養 過程や生産物の分離過程に多くの利点があることを 見出してきている^{6).7)}。

ここでは,発泡体(ウレタンフォーム:UFC) を付着担体としたペニシリンの発酵生産について, 筆者らの研究の一端を紹介し,培養プロセスの設計 に関する知見を述べる。

発泡体浮遊培養プロセスの構築

効率的な生産のためには,発泡体の選定,付着固定化方法および付着培養特性に応じた培養プロセス, リアクターを構築することが重要となる。微生物の 代謝プロセスと培養環境プロセスの関係を増殖菌体



当りの各比速度を用いて示すと第1図のようになる。 微生物の付着培養の特性は、担体の大きさl。, 仕込 み量Wに対する付着増殖菌体量X。, また、比増殖速 度 μ , 比基質消費速度 ν , 比ペニシリン生産速度 π はリアクターの操作因子によって相関付けられる。

バイオリアクターとして,流動層型バイオリアク ター(以下FBRという)を用い,流動化特性,酸 素移動特性を検討し,回分操作,反復回分操作,お よび,連続操作によるペニシリンの発酵生産を試み た。

1.1 流動化特性と酸素移動特性

発酵生産プロセスの設計因子の一つとして, 菌体 や付着担体の形態の違いによるリアクター内の物質 移動を評価する必要がある。FBRで測定された総 括液側酸素移動容量係数k_Laを発泡体ホールドアッ



第2図 FBRにおける k_{La} に及ぼす U_{c} と ε_{bp} の影響 Fig. 2 Effects of U_c and ε_{bn} on k_{La} in FBR



第3図 kLaの計算フローチャート

Fig. 3 Flow chart of the calculation of k_{La}

プ ε_{bp} ,通気線速度UGに対してプロットすると第2 図に示す等高線図を得た。 k_{La} が最大となる流動領 域として、スラッグ流動に近い撹乱・循環流動領域 が適し、 k_{La} が ε_{bp} ,UG、浮遊菌体濃度 X_L および消 泡剤濃度 C_A によって相関できることを見出し、第 3回に示すフローチャートにしたがってFBRの k_{La} を評価することができた。

FBRによる回分反応操作を試み、ペニシリン生 産量Pは、 k_{La} に対して相関付けることができ、 ε_{bp} が0.3~0.4、UGが0.03~0.04 m/s、 k_{La} が80 h⁻¹以 上を得る操作範囲でPはフラスコ培養と同等の高い 値を得ることがわかった。

1.2 反復回分操作および連続操作

1) 比速度の設定

培養環境プロセスの状態方程式を次のように定義 し,実験的に検証して培養特性を評価することが重 要となる。

[回分反応操作]

基 質:
$$dS/dt = -\nu \cdot X_A$$
 (1)

微生物:
$$dX/dt = \mu \cdot X_A$$
 (2)

生産物:
$$dP/dt = \pi \cdot X_A$$
 (3)

[連続反応操作]

基 質: $dS/dt = D(Sf-S) - \nu \cdot X$ (4) $\nu_s = D(Sf-S_s)/X_s$

微生物:
$$dX/dt = \mu \cdot X_A - D \cdot X_A$$
 (5)
 $\mu_S = D$

生産物:
$$dP/dt = \pi \cdot X_A - D \cdot P$$
 (6)
 $\pi_S = D \cdot P_S / X_S$

(添字(s)は定常状態反応操作を示す)

2) 反復回分操作

発泡体浮遊培養法ではリアクター内に増殖後期の 二次代謝活性が高い菌体をUFCに付着固定させた まま,生産物を含む培養液を引抜き,新鮮培地を供 給することによって繰り返し発酵生産することが可 能となる。第4図にFBRのフローを,第5図に反 復回分培養の結果を示す。初期の回分培養操作でペ ニシリン濃度が最大となる時点で培養液を引抜き, 交換培地を投入して(培地交換率は0.75)繰り返し 反復回分培養を行った。交換培地組成を調整するこ とによって、浮遊菌体濃度を低くし、生産活性を高 く維持したまま6回の反復回分培養することが可能 となり、従来の液体培養法による回分操作法と比較 し、生産濃度として約15倍、生産性として約2倍、 プロセス全体として約30倍もの生産効率を得てい る^{8),9)}。



Fluidized bed bioreactor. 2 Gas flow meter.
 Humidifier. 4 Sterilized water. 5 HCI strage bottle.
 Antifoam strage bottle. 7 Drain pipe.

(8) Sampling pipe (9) Perforated plate

第4図 発泡体流動層のフローダイヤグラム Fig. 4 Schematic flow diagram of the FBR using urethan foam carriers

3) 連続操作

FBRを用いた連続培養操作として,比速度論に 基づき,基質である供給グルコース濃度と希釈率D を検討することにより,第6図に示すように,定常 状態において残存グルコース濃度が0となる基質供 給速度,Dを設定することで,回分培養期間の約5 倍となる1200時間もの長期間にわたってペニシリ ン生産活性を持続させることができた。回分培養に おける生産濃度および生産速度(単位時間当たりの 回収量)とほぼ同等の値が得られ,約1.5倍の生産 性が得られた^{10,11}。

FBRを用いた発泡体浮遊培養法によるペニシリンの生産においては、反復回分操作を適用した生産プロセスが有効であることが示唆された。









Fig. 6 Time course for continuous production of penicillin in the FBR

むすび

培養プロセスの設計例として,発泡体を付着固定 化担体としたカビの浮遊培養法によるペニシリンの 発酵生産について紹介した。発泡体浮遊培養法は, 微生物の増殖特性に応じて自然に付着固定化させる 方法で,培養過程の物質移動の改善とともに微生物 の代謝機能を最大限引き出すことが可能となる培養 プロセスが提供できると考えられる。

微生物の培養特性は菌体の培養形態,リアクター 特性を把握し,微生物の特異的な反応特性を評価す ることによって培養プロセスの最適な設計が可能と なると考える。特に実用化においては,培養形態に 及ぼすリアクターの物質移動特性が重要となること が多い。また,ビーカスケールでは菌体への剪断力 など物理的影響を把握することが困難となる。浮遊 培養法では従来の通気撹拌槽が多く用いられてきて いるが,培養特性に応じてリアクター設計を検討す ることが重要で,微生物や細胞を損傷させずに物質 移動を高め,剪断力を低く設計できる三相流動槽や フルゾーン翼培養槽などの適用が有効となる場合が 多い。

本文が微生物を利用した有機排水の処理や,抗生 物質や生理活性物質などの有用物質の生産における 培養プロセスの設計への一つの指針となれば幸いて ある。

[参考文献]

- 1)福井三郎,田中渥夫:バイオリアクター,共立出版 (1986), p.111.
- 2)柳田友道:微生物科学Ⅱ,学会出版センター,(1981)
 p.162.
- 3) B. Atokinson, et al. : Biochemical Engineerin and Biotechnology handbook, MacMillan Put Ltd., p.672 (1983)
- 4) 遠藤勲,長棟輝行,井上一郎:化学工学,49,(1985) p.293.
- 5)小林哲男,西村実,長棟輝行,遠藤勲:化学工学 第21回秋季大会講演要旨集,(1988), p.32.
- 6) I. Endo, et al. : Bioprocess Engineering, 3, (1988) p.63.
- 7) T. Nagamune, et al. : Bioprocess Engineering, 3 (1988), p.173.
- 8) T. Kobayashi, K. Tachi, T. Nagamune and I.Endo: J. Chem. Eng. Japan, 23, (1990), p.408.
- 9) T. Kobayashi, T. Suda, T. Nagamune and I. Endo: J. Chem. Eng. Japan, 23, (1990), p.505.
- 10) 長棟輝行, 遠藤勲, 小林哲男:分離技術, Vol.20 (1990), p.343.
- 11)小林哲男ほか:化学工学論文集, 17, (1991), p.491